

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 5 月 2 2 日
Date of Application:

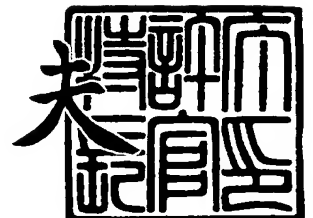
出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 1 4 4 7 5 7
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 1 4 4 7 5 7]

出 願 人 富士写真フイルム株式会社
Applicant(s):

2 0 0 4 年 2 月 2 6 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 FSP-04945

【提出日】 平成15年 5月22日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G03C 1/498

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 中川 肇

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 保田 貴康

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100079049

【弁理士】

【氏名又は名称】 中島 淳

【電話番号】 03-3357-5171

【選任した代理人】

【識別番号】 100084995

【弁理士】

【氏名又は名称】 加藤 和詳

【電話番号】 03-3357-5171

【選任した代理人】

【識別番号】 100085279

【弁理士】

【氏名又は名称】 西元 勝一

【電話番号】 03-3357-5171

【選任した代理人】

【識別番号】 100099025

【弁理士】

【氏名又は名称】 福田 浩志

【電話番号】 03-3357-5171

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 006839

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9800120

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 熱現像感光材料、及びその画像形成方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 支持体の一方の面上に、少なくとも感光性ハロゲン化銀、非感光性有機銀塩、還元剤及びバインダーを含有する少なくとも 1 層の画像形成層を有し、支持体に対して前記画像形成層を有する面と反対の面側に少なくとも 1 層のバック層とバック面保護層とを有する熱現像感光材料であって、

前記バック面保護層のバインダーが、水溶性ポリマーと、 -30°C 以上 40°C 以下のガラス転位温度のラテックスポリマーとを含有することを特徴とする熱現像感光材料。

【請求項 2】 前記バック面保護層のバインダーが、ラテックスポリマーを 5 質量%以上 50 質量%以下含有することを特徴とする請求項 1 に記載の熱現像感光材料。

【請求項 3】 前記水溶性ポリマーが、ゼラチンであることを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の熱現像感光材料。

【請求項 4】 前記ラテックスポリマーのガラス転位温度が、 -30°C 以上 24°C 以下であることを特徴とする請求項 1～請求項 3 のいずれかに記載の熱現像感光材料。

【請求項 5】 前記ラテックスポリマーが、アクリル系、スチレン系、アクリル／スチレン共重合系、スチレン／ブタジエン共重合系、塩化ビニル系、及び塩化ビニリデン系、ウレタン系からなる群から選択される少なくとも 1 種のポリマーであることを特徴とする請求項 1～請求項 4 のいずれかに記載の熱現像感光材料。

【請求項 6】 前記ラテックスポリマーの I/O 値が、0.1 以上 1.0 以下であることを特徴とする請求項 1～請求項 5 のいずれかに記載の熱現像感光材料。

【請求項 7】 前記ラテックスポリマーが、アニオン系界面活性剤を含有することを特徴とする請求項 1～請求項 6 のいずれかに記載の熱現像感光材料。

【請求項 8】 前記バック面保護層のラテックスポリマーが、バック面保護

層中の全バインダーに対して15質量%以上50質量%以下で含有されることを特徴とする請求項1～請求項7のいずれかに記載の熱現像感光材料。

【請求項9】 熱現像機で現像する熱現像感光材料の画像形成方法であって

、
前記熱現像機が、駆動ローラーとプレートヒーターとを有する熱現像部を有し

、
前記画像形成層を有する面側の表面を前記駆動ローラーに接触させ、

かつ、前記バック層を有する側の表面を前記プレートヒーターに接触させて、

加熱により現像することを特徴とする請求項1～請求項8のいずれかに記載の熱現像感光材料の画像形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は熱現像感光材料及びその画像形成方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

近年、医療分野において環境保全、省スペースの観点から処理廃液の減量が強く望まれている。そこで、レーザー・イメージセッター又はレーザー・イメージャーにより効率的に露光させることができ、高解像度及び鮮鋭さを有する鮮明な黒色画像を形成することができる医療診断用及び写真技術用途の光感光性熱現像写真材料に関する技術が必要とされている。これら光感光性熱現像写真材料では、溶液系処理化学薬品の使用をなくし、より簡単で環境を損なわない熱現像処理システムを顧客に対して供給することができる。

【0003】

一般画像形成材料の分野でも同様の要求はあるが、医療用画像は微細な描写が要求されるため鮮鋭性、粒状性に優れる高画質が必要であるうえ、診断のし易さの観点から冷黒調の画像が好まれる特徴がある。現在、インクジェットプリンター、電子写真など顔料、染料を利用した各種ハードコピーシステムが一般画像形成システムとして流通しているが、医療用画像の出力システムとしては満足でき

るものがない。

【0004】

一方、有機銀塩を利用した熱画像形成システムが、多くの文献に記載されている（例えば、特許文献1、特許文献2及び非特許文献1参照。）。特に、熱現像感光材料は、一般に、触媒活性量の光触媒（例、ハロゲン化銀）、還元剤、還元可能な銀塩（例、有機銀塩）、必要により銀の色調を制御する色調剤を、バインダーのマトリックス中に分散した画像形成層を有している。熱現像感光材料は、画像露光後、高温（例えば80℃以上）に加熱し、ハロゲン化銀又は還元可能な銀塩（酸化剤として機能する）と還元剤との間の酸化還元反応により、黒色の銀画像を形成する。酸化還元反応は、露光で発生したハロゲン化銀の潜像の触媒作用により促進される。そのため、黒色の銀画像は、露光領域に形成される（例えば、特許文献3及び特許文献4参照。）。そして熱現像感光材料による医療用画像形成システムとして、富士メディカルドライイメージャーFM-DP Lが発売された。

【0005】

有機銀塩を利用した熱画像形成システムの製造においては、溶剤塗布により製造する方法と、主バインダーとしてポリマー微粒子を水分散として含有する塗布液を塗布・乾燥して製造する方法がある。後者の方法は溶剤の回収等の工程が不要なため製造設備が簡単であり、かつ大量生産に有利である。

ここで、塗布性能は、製造工程において極めて重要な因子である。水分散系においては、同時重層塗布が可能であり、効率的な製造が可能である。塗布性能の向上については、より効率的に製造できるよう、日常的に熱望されている課題である。

【0006】

形成された銀画像について高画質が要求されることは先に述べたが、高画質の画像の要求以外に、感材の物理的特性についての要求も大きい。なぜなら、搬送や加工時に画像にキズがついてしまうと、せっかく高画質の画像が得られたとしても、利用できなくなるからである。特に医療診断用では、誤診につながり細心の注意が必要である。近年、熱現像感光材料の迅速処理が要求され、感材が高速

で搬送ローラーにより搬送されたり、また現像機のコンパクト化の要求から、鋭い曲率で曲げられて搬送される。このため、表面の物理的特性への要求は、ますます高まっている。

【0007】

特に、熱現像感光材料は液体現像と異なり、現像に必要な化学物質をすべて感材中に含んでいる。また、熱現像感光材料中には、現像後においても全ての組成物が残存している。したがって、表面の物理特性を良化させるために、なんらかの添加物を加えることは、他の物質に影響を与えかねない。すなわち、単に添加物によって、表面特性を良化しようとすることは非常に困難であり、熱現像感光材料すべての添加剤との兼ね合いを考慮しなければならない。

【0008】

【特許文献1】

米国特許 3 1 5 2 9 0 4 号明細書

【特許文献2】

米国特許 3 4 5 7 0 7 5 号明細書

【特許文献3】

米国特許 2 9 1 0 3 7 7 号明細書

【特許文献4】

特公昭 4 3 - 4 9 2 4 号公報

【非特許文献1】

D. クロスタボーア (K l o s t e r b o e r) 著「熱によって処理される銀システム (T h e r m a l l y P r o c e s s e d S i l v e r S y s t e m s)」(イメージング・プロセッシーズ・アンド・マテリアルズ (I m a g i n g P r o c e s s e s a n d M a t e r i a l s) N e b l e t t e 第8版、J. スタージ (S t u r g e)、V. ウォールワース (W a l w o r t h)、A. シェップ (S h e p p) 編集、第9章、第279頁、1989年

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

従って本発明の目的は、塗布性能に優れ、熱現像機での搬送性が良好な熱現像感光材料、及びその画像形成方法を提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】

本発明の目的は、以下の熱現像感光材料によって達成された。

<1> 支持体の一方の面上に、少なくとも感光性ハロゲン化銀、非感光性有機銀塩、還元剤及びバインダーを含有する少なくとも1層の画像形成層を有し、支持体に対して前記画像形成層を有する面と反対の面側に少なくとも1層のバック層とバック面保護層とを有する熱現像感光材料であって、前記バック面保護層のバインダーが、水溶性ポリマーと、 -30°C 以上 40°C 以下のガラス転位温度のラテックスポリマーとを含有することを特徴とする熱現像感光材料。

<2> 前記バック面保護層のバインダーが、ラテックスポリマーを5質量%以上50質量%以下含有することを特徴とする前記<1>に記載の熱現像感光材料。

<3> 前記水溶性ポリマーが、ゼラチンであることを特徴とする前記<1>又は<2>に記載の熱現像感光材料。

<4> 前記ラテックスポリマーのガラス転位温度が、 -30°C 以上 24°C 以下であることを特徴とする前記<1>～<3>のいずれかに記載の熱現像感光材料。

【0011】

<5> 前記ラテックスポリマーが、アクリル系、スチレン系、アクリル／スチレン共重合系、スチレン／ブタジエン共重合系、塩化ビニル系、及び塩化ビニリデン系、ウレタン系からなる群から選択される少なくとも1種のポリマーであることを特徴とする前記<1>～<4>のいずれかに記載の熱現像感光材料。

<6> 前記ラテックスポリマーのI/O値が、0.1以上1.0以下であることを特徴とする前記<1>～<5>のいずれかに記載の熱現像感光材料。

<7> 前記ラテックスポリマーが、アニオン系界面活性剤を含有することを特徴とする前記<1>～<6>のいずれかに記載の熱現像感光材料。

<8> 前記バック面保護層のラテックスポリマーが、バック面保護層中の全

バインダーに対して 1 5 質量%以上 5 0 質量%以下で含有されることを特徴とする前記< 1 >～< 7 >のいずれかに記載の熱現像感光材料。

< 9 > 熱現像機で現像する熱現像感光材料の画像形成方法であって、前記熱現像機が、駆動ローラーとプレートヒーターとを有する熱現像部を有し、前記画像形成層を有する面側の表面を前記駆動ローラーに接触させ、かつ、前記バック層を有する側の表面を前記プレートヒーターに接触させて、加熱により現像することを特徴とする前記< 1 >～< 8 >のいずれかに記載の熱現像感光材料の画像形成方法。

【 0 0 1 2 】

本発明者らは、本発明の課題である塗布性能及び搬送性の向上のために、バック面保護層に最も適した物質の選択を行った。バック面保護層は、搬送等により直接機器に接触する部分だからである。

鋭意研究の結果、本発明者らは最外層のバインダーに、水溶性ポリマーと、 -30°C 以上 40°C 以下のガラス転位温度であるラテックスポリマーとを用いることで、課題の解決に成功した。

【 0 0 1 3 】

本発明者らは、バック面保護層のラテックスのガラス転位温度が高くなると、高温での感材の動摩擦係数が著しく大きくなるという画期的な知見を見出した。低温における動摩擦係数は、ガラス転位温度に依存していないことも判明した。この現象は、室温付近において、感材の動摩擦係数を測定したのでは分からなかった知見である。すなわち、熱現像時の搬送不良は、バック面保護層のラテックスのガラス転位温度に依存していることを見出したのである。特に画像ムラが発生するのは、熱現像時の搬送不良によるところが大きく、感材が加熱されている熱現像時の搬送性を改善することが極めて重要となっている。

そこで、本発明者らは、上記の新たな知見をもとに、バック面保護層のバインダーにおいて、ラテックスのガラス転位温度をなるべく低くすることで搬送性の向上を図り、課題解決に至った。

一方、ラテックスのガラス転位温度を低く下げすぎると、感材の透明性が低くなることもわかった。

上記すべての事項を勘案し、バック面保護層のバインダーに用いるラテックスのガラス転位温度は、 -30°C 以上 40°C 以下が最適であることを突き止め、上記<1>の発明に至った。

【0014】

その中でも、特にガラス転位温度は、 -30°C 以上 24°C 以下が最適であることも見出した。これは感材作製時の塗布性をも考慮したものである（上記<4>の発明。）。

【0015】

このような最適なラテックスポリマーのガラス転位温度は、水溶性ポリマーと併用した場合の範囲である。水溶性ポリマーと併用すると、塗布しやすくなるという利点を有する。

【0016】

【発明の実施の形態】

本発明の熱現像感光材料は、支持体の一方の面上に、少なくとも感光性ハロゲン化銀、非感光性有機銀塩、還元剤及びバインダーを含有する少なくとも1層の画像形成層を有し、支持体に対して前記画像形成層を有する面と反対の面側に少なくとも1層のバック層とバック面保護層とを有する。

【0017】

本発明においては、バック面保護層のバインダーが、水溶性ポリマーと、 -30°C 以上 40°C 以下のガラス転位温度のラテックスポリマーとを含有することを特徴とし、それ以外には特に制限は無い。

以下に本発明を詳細に説明する。

【0018】

<バック面保護層>

バック面保護層は、バインダーとして、水溶性ポリマーと、 -15°C 以上 50°C 以下のガラス転位温度のラテックスポリマーとを含有すれば、その他の制限は特に無い。バック面保護層として、2層以上設けることもできる。バック面保護層が2層以上である場合は、少なくとも、支持体より最も遠いバック面保護層のバインダーが、水溶性ポリマーと、 -30°C 以上 40°C 以下のガラス転位温度の

ラテックスポリマーとを含有していればよい。

【0019】

(ラテックスポリマーの説明)

バック面保護層に用いるラテックスポリマーの好ましい態様としては、アクリル系ポリマー、ポリ（エステル）類、ゴム類（例えばSBR樹脂）、ポリ（ウレタン）類、ポリ（塩化ビニル）類、ポリ（酢酸ビニル）類、ポリ（塩化ビニリデン）類、ポリ（オレフィン）類等の疎水性ポリマーである。これらポリマーとしては直鎖のポリマーでも枝分かれしたポリマーでもまた架橋されたポリマーでもよいし、単一のモノマーが重合したいわゆるホモポリマーでもよいし、2種類以上のモノマーが重合したコポリマーでもよい。コポリマーの場合はランダムコポリマーでも、ブロックコポリマーでもよい。

特に、前記ラテックスポリマーが、アクリル系、スチレン系、アクリル／スチレン共重合系、スチレン／ブタジエン共重合系、塩化ビニル系、及び塩化ビニリデン系、ウレタン系からなる群から選択される少なくとも1種のポリマーであることが好ましい。

これらポリマーの分子量は数平均分子量で5000～1000000、好ましくは10000～200000がよい。分子量が小さすぎるものはラテックスを含有する層の力学強度が不十分であり、大きすぎるものは成膜性が悪く好ましくない。また、アクリル系のポリマーラテックスは特に好ましく使用される。

【0020】

本発明の熱現像感光材料において、バインダーとして用いるポリマーラテックスは、水不溶な疎水性ポリマーが微細な粒子として水溶性の分散媒中に分散されたものである。分散状態としてはポリマーが分散媒中に乳化されているもの、乳化重合されたもの、ミセル分散されたもの、あるいはポリマー分子中に部分的に親水的な構造を持ち分子鎖自身が分子状分散したものなどいずれでもよい。

部分的に親水的な構造を有することは、ラテックスの分散状態を安定化させることに有効である。例えば、アニオン性、カチオン性、又は非イオン性の構造を有するものが挙げられる。この中でもアニオン性の構造を持たせるためにアクリル酸、メタクリル酸などを共重合することが好ましい。

【0021】

また、乳化重合を行なう際に界面活性剤が存在すると、分散状態が安定化されるため、乳化重合工程において、界面活性剤を用いることが好ましい。更に、当該乳化重合工程で界面活性剤を添加することとは別に、バック面保護層塗布液に界面活性剤を添加することが好ましい。ラテックスを安定化させる効果があると考えられる。特に本発明においては、別途添加する界面活性剤は、アニオン系界面活性剤を用いることが、フィルムの透明度を損なわないようにする上で好ましい。

【0022】

なおポリマーラテックスについては「合成樹脂エマルジョン（奥田平、稲垣寛編集、高分子刊行会発行（1978））」、「合成ラテックスの応用（杉村孝明、片岡靖男、鈴木聡一、笠原啓司編集、高分子刊行会発行（1993））」、「合成ラテックスの化学（室井宗一著、高分子刊行会発行（1970））」及び特開昭64-538号などに記載されている。

【0023】

分散粒子の平均粒径は1～50000nm、より好ましくは5～1000nm程度の範囲が好ましい。分散粒子の粒径分布に関しては特に制限は無く、広い粒径分布を持つものでも単分散の粒径分布を持つものでもよい。

【0024】

特に、本発明においては、バック面保護層に用いるラテックスポリマーは、ガラス転位温度（T_g）が、-30℃以上40℃以下である。好ましくは、-30℃以上24℃以下で、より好ましくは、-25℃以上20℃以下である。

搬送性を良化するには、ラテックスポリマーのT_gをなるべく下げることが好ましい。実用上許容される上限が40℃である。また、T_gが40℃より高いと均一に塗り難く、塗布液を高温に過熱しながら塗布しなければならないといった不都合も生じる。

一方、T_gが-30℃より低いと、感材の透明度が低くなり好ましくない。

【0025】

なお、本明細書においてT_gは下記の式で計算した。

$$1/T_g = \sum (X_i / T_{gi})$$

ここでは、ポリマーは $i = 1$ から n までの n 個のモノマー成分が共重合しているとする。 X_i は i 番目のモノマーの重量分率 ($\sum X_i = 1$)、 T_{gi} は i 番目のモノマーの単独重合体のガラス転移温度 (絶対温度) である。ただし \sum は $i = 1$ から n までの和をとる。尚、各モノマーの単独重合体ガラス転移温度の値 (T_{gi}) は Polymer Handbook (3rd Edition) (J. Brandrup, E. H. Immergut 著 (Wiley-Interscience, 1989)) の値を採用した。

【0026】

バインダーは必要に応じて2種以上を併用しても良い。また、ガラス転移温度が上記範囲以外のものを組み合わせて用いてもよい。 T_g の異なるポリマーを2種以上ブレンドして使用する場合には、その重量平均 T_g が上記の範囲にはいればよい。

【0027】

本発明においては、前記ラテックスポリマーの I/O 値が0.1以上1.0以下であることが好ましい。より好ましくは、0.3以上0.95以下であり、もっとも好ましくは0.5以上0.9以下である。 I/O 値とは、有機概念図に基づく無機性基を有機性基で割った値である。「有機概念図－基礎と応用－」(1984年 甲田善生著、三共出版発行) に記載の方法によって求めることができる。

【0028】

ここで、有機概念図とは、化合物の性質を共有結合性を表わす有機性基と、イオン結合性を表わす無機性基に分け、すべての有機化合物を有機軸と無機軸と名付けた直行座標上の1点ずつに位置づけて示すものであり、これに基づく無機性値とは無機性、すなわち種々の置換基の沸点への影響力の大小を、水酸基を基準に定め、直鎖アルコールの沸点曲線と直鎖パラフィンの沸点曲線との距離を炭素数5の付近で取ると約100℃となるので、水酸基1個の影響力を数値で100と定めた値である。一方有機性値とは、有機性の数値の大小は分子内のメチレン基を単位とし、そのメチレン基を代表する炭素原子の数で測ることができるとし

、基本になる炭素数1個の数値は、直鎖化合物の炭素数5～10付近での炭素1個加わることによる沸点上昇の平均値20℃を取り、これを基準に20と定めた値である。この無機性値と有機性値は、グラフ上で1対1に対応する様に定めてある。I/O値はこれらの値から算出したものである。

【0029】

ポリマーラテックスの具体例としては、以下のものを挙げることができる。以下では原料モノマーを用いて表し、括弧内の数値は質量%、分子量は数平均分子量である。多官能モノマーを使用した場合は架橋構造を作るため分子量の概念が適用できないので架橋性と記載し、分子量の記載を省略した。T_gはガラス転移温度を表す。

【0030】

P-1; -MMA (55) -EA (42) -MAA (3) -のラテックス (T_g 39℃、I/O値 0.636)

P-2; -MMA (47) -EA (50) -MAA (3) -のラテックス (T_g 29℃、I/O値 0.636)

P-3; -MMA (17) -EA (80) -MAA (3) -のラテックス (T_g -4℃、I/O値 0.636)

P-4; -EA (97) -MAA (3) -のラテックス (T_g -20℃、I/O値 0.636)

P-5; -EA (97) -AA (3) -のラテックス (T_g -21℃、I/O値 0.648)

P-6; -EA (90) -AA (10) -のラテックス (T_g -15℃、I/O値 0.761)

P-7; -MMA (50) -2EHA (35) -St (10) -AA (5) -のラテックス (T_g 34℃、I/O値 0.461)

P-8; -MMA (30) -2EHA (55) -St (10) -AA (5) -のラテックス (T_g 3℃、I/O値 0.398)

P-9; -MMA (10) -2EHA (75) -St (10) -AA (5) -のラテックス (T_g -23℃、I/O値 0.339)

P-10; -MMA (60) -BA (36) -AA (4) -のラテックス (T_g 29℃、I/O値 0.581)

P-11; -MMA (40) -BA (56) -AA (4) -のラテックス (T_g -2℃、I/O値 0.545)

P-12; -MMA (25) -BA (71) -AA (4) -のラテックス (T_g -22℃、I/O値 0.519)

P-13; -St (60) -BA (35) -AA (5) -のラテックス (T_g -29℃、I/O値 0.250)

P-14; -St (40) -BA (55) -AA (5) -のラテックス (T_g -2℃、I/O値 0.319)

P-15; -St (25) -BA (70) -AA (5) -のラテックス (T_g -21℃、I/O値 0.377)

P-16; -MMA (58) -St (8) -BA (32) -AA (2) -のラテックス (T_g 34℃、I/O値 0.515)

P-17; -MMA (50) -St (8) -BA (35) -HEMA (5) -AA (2) -のラテックス (T_g 27℃、I/O値 0.542)

P-18; -MMA (42) -St (8) -BA (43) -HEMA (5) -AA (2) -のラテックス (T_g 14℃、I/O値 0.528)

P-19; -MMA (24) -St (8) -BA (61) -HEMA (5) -AA (2) -のラテックス (T_g -12℃、I/O値 0.498)

P-20; -MMA (48) -St (8) -BA (27) -HEMA (15) -AA (2) -のラテックス (T_g 39℃、I/O値 0.619)

P-21; -EA (96) -AA (4) -のラテックス (T_g -21℃、I/O値 0.664)

P-22; -EA (46) -MA (50) -AA (4) -のラテックス (T_g -4℃、I/O値 0.739)

P-23; -EA (80) -HEMA (16) -AA (4) -のラテックス (T_g -9℃、I/O値 0.775)

P-24; -EA (86) -HEMA (10) -AA (4) -のラテックス (

T_g-13℃、I/O値0.733)

P-25; -St(45)-Bu(52)-MAA(3)-のラテックス (T_g-26℃、I/O値0.990)

P-26; -St(55)-Bu(42)-MAA(3)-のラテックス (T_g-9℃、I/O値0.105)

P-27; -St(60)-Bu(37)-MAA(3)-のラテックス (T_g1℃、I/O値0.109)

P-28; -St(68)-Bu(29)-MAA(3)-のラテックス (T_g17℃、I/O値0.114)

P-29; -St(75)-Bu(22)-MAA(3)-のラテックス (T_g34℃、I/O値0.119)

【0031】

上記構造の略号は以下のモノマーを表す。MMA; メチルメタクリレート, EA; エチルアクリレート, MA; メチルアクリレート, MAA; メタクリル酸, 2EHA; 2-エチルヘキシルアクリレート, HEMA; ヒドロキシエチルメタクリレート, St; スチレン, Bu; ブタジエン, AA; アクリル酸。

【0032】

上記ラテックスポリマーは合成後、NaOHによりpH6に調整し、さらに下表に示す界面活性剤を添加した。

【0033】

【表 1】

ラテックス	界面活性剤	添加量(質量%対ラテックス固形分)
P-1	A-11	3
P-2	A-11	3
P-3	A-11	3
P-4	A-11	3
P-5	A-11	3
P-6	A-11	3
P-7	A-1	3
P-8	A-1	3
P-9	A-1	3
P-10	A-1	3
P-11	A-1	3
P-12	A-1	3
P-13	A-11	2
P-14	A-11	2
P-15	A-11	2
P-16	A-7	3
P-17	A-7	3
P-18	A-7	3
P-19	A-7	3
P-20	A-7	3
P-21	A-7	3
P-22	A-7	3
P-23	A-7	3
P-24	A-7	3
P-25	A-12	5
P-26	A-12	5
P-27	A-12	5
P-28	A-12	5
P-29	A-12	5

【0034】

(ポリマーラテックス P-21 の合成例)

2 L の 3 つ口フラスコに窒素ガスを 1 時間バブリングした蒸留水 770 g、界面活性剤 A-17 を 2.38 g、アクリル酸エチル 11.38 g、アクリル酸 0

． 47 g を入れ、内温が 50℃ になるまで加熱した。温度が安定したところで、ここに亜硫酸水素ナトリウム 0.528 g と過硫酸カリウム 0.790 g を蒸留水 60 g に溶解した液を添加し、そのまま 30 分間窒素雰囲気下にて攪拌した。ここに亜硫酸水素ナトリウム 0.528 g と過硫酸カリウム 0.790 g を蒸留水 60 g に溶解した液を添加し、アクリル酸エチル 216.05 g とアクリル酸 9.00 g との混合液を 90 分間にわたり窒素雰囲気下にて滴下により添加した。ここに亜硫酸水素ナトリウム 0.528 g と過硫酸カリウム 0.790 g を蒸留水 60 g に溶解した液を添加し、そのまま窒素雰囲気下にて 2 時間攪拌した。さらに内温 90℃ に昇温して窒素雰囲気下にて 1 時間攪拌し、反応終了後、内温が室温になるまで下げた後、1 N の NaOH を 55 cc 添加し 30 分間攪拌後、界面活性剤 A-7（5 質量% メタノール／水（6／4）溶液）142 cc、ベンゾイソチアゾリノンナトリウム塩 0.44 g と水を加えてポリマーラテックスの濃度が 19.0 質量% になるように調製した。得られたポリマーラテックス分散物は孔径 3.0 μ m のポリプロピレン製フィルターにてろ過を行い、ゴミ等の異物を除去して収納し、例示化合物 P-21 を 1247 g（固形分 19.0 質量%、粒径 95 nm、pH 7.0）得た。

【0035】

以上に記載したポリマーラテックスは市販もされていて、以下のようなポリマーが利用できる。

アクリル系ポリマーの例としては、セビアン A-4635, 4718, 4601（以上ダイセル化学工業（株）製）、Nipol Lx811、814、821、820、855（P-30：Tg 36℃）、（以上日本ゼオン（株）製）、Voncoat R3370（P-31：Tg 25℃）、4280（P-32：Tg 15℃）（以上大日本インキ化学（株）製）、などが挙げられる。

ポリ（エステル）類の例としては、FINETEX ES650、611、675、850（以上大日本インキ化学（株）製）、WD-size、WMS（以上イーストマンケミカル製）などが挙げられる。

ポリ（ウレタン）類の例としては、HYDRAN AP10（P-33：Tg 37℃）、20、30、101H、Vondic 1320NS、1610NS

(以上大日本インキ化学(株)製)などが挙げられる。

ゴム類の例としては、LACSTAR 7310K、3307B (P-34: Tg 13℃)、4700H (大日本インキ化学(株)製)、410、430、435、110、415A (P-35: Tg 27℃)、438C (日本ゼオン(株)製)などが挙げられる。

ポリ(塩化ビニル)類の例としては、G351、G576 (以上日本ゼオン(株)製)などが挙げられる。

ポリ(塩化ビニリデン)類の例としては、L502、L513 (以上旭化成工業(株)製)、D-5071 (P-36: Tg 36℃) (以上大日本インキ化学(株)製)などが挙げられる。

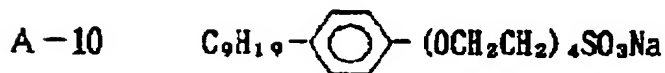
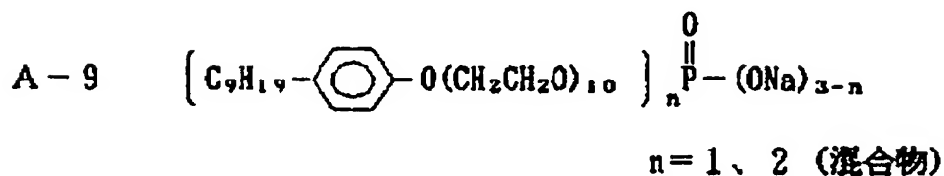
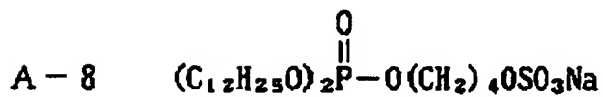
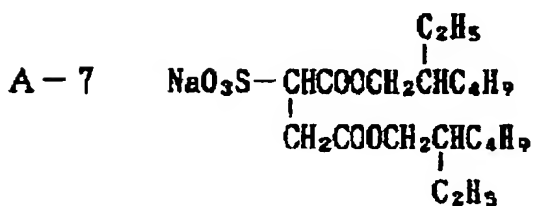
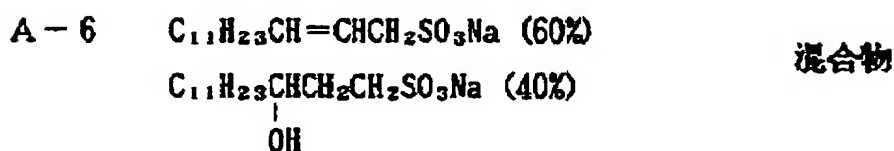
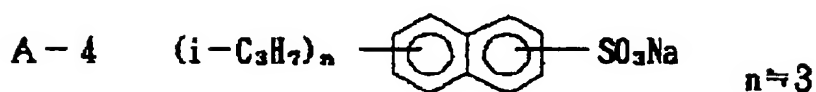
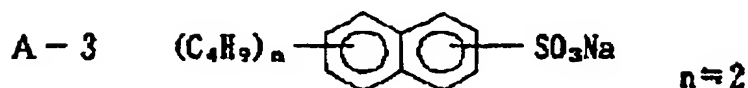
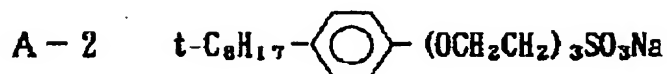
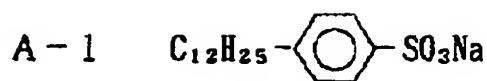
ポリ(オレフィン)類の例としては、ケミパールS120、SA100 (以上三井石油化学(株)製)、Voncoat 2830 (P-37: Tg 38℃)、2210、2960 (以上大日本インキ化学(株)製)などを挙げることができる。

【0036】

本発明にかかるバック面保護層に用いることのできるアニオン系界面活性剤は、アルキルベンゼンスルホン酸、スルホコハク酸ジエステルなどの界面活性剤を用いることができる。以下にその具体例を挙げる。

【0037】

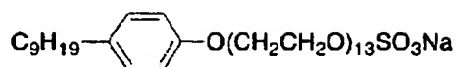
【化1】



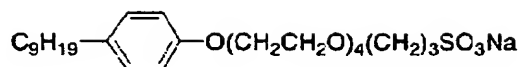
【0038】

【化 2】

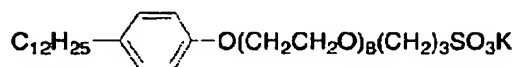
A-11



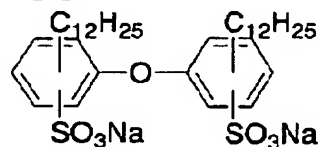
A-12



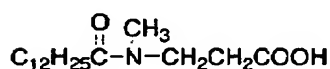
A-13



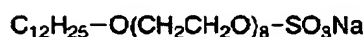
A-14



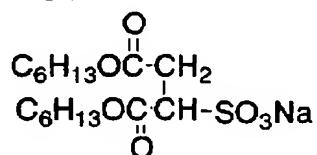
A-15



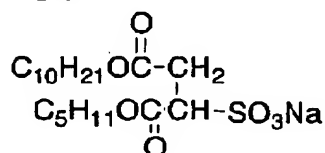
A-16



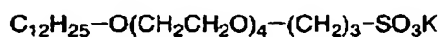
A-17



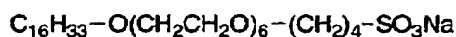
A-18



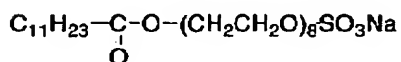
A-19



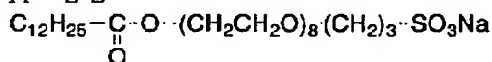
A-20



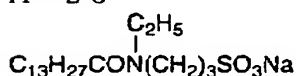
A-21



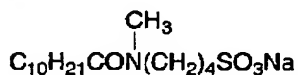
A-22



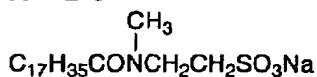
A-23



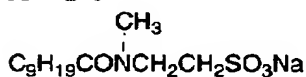
A-24



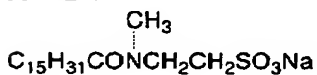
A-25



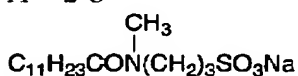
A-26



A-27



A-28



【0039】

ラテックスポリマーの使用量はバック面保護層中の全バインダーに対して5質量%以上50質量%以下で含有することが好ましい。5質量%以下の場合本発明の効果が得られにくくなり、50質量%以上の場合バック保護層としての膜強度

が低下し、耐傷性・密着性などが劣化する。さらに好ましい範囲は10質量%以上45質量%以下であり、特に好ましい範囲は15質量%以上40質量%以下である。

ラテックスポリマー以外には、下記に示す水溶性ポリマーを含有する。ラテックスポリマー及び水溶性ポリマー以外のポリマーをバインダーに含有させても良い。

【0040】

(水溶性ポリマーの説明)

本発明では、水溶性ポリマーは、動物性蛋白質由来のポリマーであっても、動物性蛋白質由来でないポリマーであってもよい。本発明において動物性蛋白質由来のポリマーとは、にかわ、カゼイン、ゼラチン、又は卵白など、天然の動物性蛋白質由来の水溶性ポリマーをいう。これらは、化学的に修飾されていてもよい。

動物性蛋白質由来のポリマーとして好ましくは、ゼラチンであり、その合成方法によって酸処理ゼラチン及びアルカリ処理ゼラチン（石灰処理など）があり、いずれも好ましく用いることができる。分子量は、10,000～1,000,000のゼラチンを使用することが好ましい。また、ゼラチンのアミノ基やカルボキシル基を利用して変性処理した変性ゼラチンも用いることができる（例えば、フタル化ゼラチンなど）。

【0041】

本発明において動物性蛋白質由来でない水溶性ポリマーとは、ゼラチンなどの動物系蛋白質以外の天然高分子（多糖類系、微生物系、動物系）、半合成高分子（セルロース系、デンプン系、アルギン酸系）及び合成高分子（ビニル系、その他）である。以下に述べるポリビニルアルコールを始めとする合成ポリマーや、植物由来のセルロース等を原料とする天然あるいは半合成ポリマーが該当する。好ましくは、ポリビニルアルコール類、及びアクリル酸—ビニルアルコール共重合ポリマー類である。

【0042】

1) ポリビニルアルコール類

本発明における動物性蛋白質由来でない水溶性ポリマーとして、ポリビニルア

ルコール類が好ましい。

本発明に好ましく用いられるポリビニルアルコール (PVA) として、以下に列挙するように種々の鹸化度、重合度、中和度、変性体、及び種々のモノマーとの共重合体がある。

【0043】

完全鹸化物としては、PVA-105 [ポリビニルアルコール (PVA) 含有率 94.0 質量%以上、けん化度 98.5 ± 0.5 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.5 質量%以下、揮発分 5.0 質量%以下、粘度 (4 質量%、20℃) 5.6 ± 0.4 CPS]、PVA-110 [PVA 含有率 94.0 質量%、けん化度 98.5 ± 0.5 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.5 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 11.0 ± 0.8 CPS]、PVA-117 [PVA 含有率 94.0 質量%、けん化度 98.5 ± 0.5 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.0 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 28.0 ± 3.0 CPS]、PVA-117H [PVA 含有率 93.5 質量%、けん化度 99.6 ± 0.3 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.85 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 29.0 ± 3.0 CPS]、PVA-120 [PVA 含有率 94.0 質量%、けん化度 98.5 ± 0.5 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.0 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 39.5 ± 4.5 CPS]、PVA-124 [PVA 含有率 94.0 質量%、けん化度 98.5 ± 0.5 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.0 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 60.0 ± 6.0 CPS]、PVA-124H [PVA 含有率 93.5 質量%、けん化度 99.6 ± 0.3 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.85 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 61.0 ± 6.0 CPS]、PVA-CS [PVA 含有率 94.0 質量%、けん化度 97.5 ± 0.5 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.0 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 27.5 ± 3.0 CPS]、PVA-CST [PVA 含有率 94.0 質量%、けん化度 96.0 ± 0.5 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.0 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 27.0 ± 3.0 CPS]、PVA-HC [PVA 含有率 90.0 質量%、けん

化度 99.85 モル%以上、酢酸ナトリウム含有率 2.5 質量%、揮発分 8.5 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 25.0 ± 3.5 CPS] (以上、いずれもクラレ (株) 製の商品名) などより選ぶことができる。

【0044】

部分けん化物としては、PVA-203 [PVA 含有率 94.0 質量%、けん化度 88.0 \pm 1.5 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.0 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 3.4 ± 0.2 CPS]、PVA-204 [PVA 含有率 94.0 質量%、けん化度 88.0 \pm 1.5 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.0 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 3.9 ± 0.3 CPS]、PVA-205 [PVA 含有率 94.0 質量%、けん化度 88.0 \pm 1.5 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.0 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 5.0 ± 0.4 CPS]、PVA-210 [PVA 含有率 94.0 質量%、けん化度 88.0 \pm 1.0 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.0 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 9.0 ± 1.0 CPS]、PVA-217 [PVA 含有率 94.0 質量%、けん化度 88.0 \pm 1.0 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.0 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 22.5 ± 2.0 CPS]、PVA-220 [PVA 含有率 94.0 質量%、けん化度 88.0 \pm 1.0 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.0 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 30.0 ± 3.0 CPS]、PVA-224 [PVA 含有率 94.0 質量%、けん化度 88.0 \pm 1.5 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.0 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 44.0 ± 4.0 CPS]、PVA-228 [PVA 含有率 94.0 質量%、けん化度 88.0 \pm 1.5 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.0 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 65.0 ± 5.0 CPS]、PVA-235 [PVA 含有率 94.0 質量%、けん化度 88.0 \pm 1.5 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.0 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 95.0 ± 15.0 CPS]、PVA-217EE [PVA 含有率 94.0 質量%、けん化度 88.0 \pm 1.0 モル%、酢酸ナトリウム含有率 1.0 質量%、揮発分 5.0 質量%、粘度 (4 質量%、20℃) 23

・ 0±3.0CPS]、PVA-217E [PVA含有率94.0質量%、けん化度88.0±1.0モル%、酢酸ナトリウム含有率1.0質量%、揮発分5.0質量%、粘度(4質量%、20℃)23.0±3.0CPS]、PVA-220E [PVA含有率94.0質量%、けん化度88.0±1.0モル%、酢酸ナトリウム含有率1.0質量%、揮発分5.0質量%、粘度(4質量%、20℃)31.0±4.0CPS]、PVA-224E [PVA含有率94.0質量%、けん化度88.0±1.0モル%、酢酸ナトリウム含有率1.0質量%、揮発分5.0質量%、粘度(4質量%、20℃)45.0±5.0CPS]、PVA-403 [PVA含有率94.0質量%、けん化度80.0±1.5モル%、酢酸ナトリウム含有率1.0質量%、揮発分5.0質量%、粘度(4質量%、20℃)3.1±0.3CPS]、PVA-405 [PVA含有率94.0質量%、けん化度81.5±1.5モル%、酢酸ナトリウム含有率1.0質量%、揮発分5.0質量%、粘度(4質量%、20℃)4.8±0.4CPS]、PVA-420 [PVA含有率94.0質量%、けん化度79.5±1.5モル%、酢酸ナトリウム含有率1.0質量%、揮発分5.0質量%]、PVA-613 [PVA含有率94.0質量%、けん化度93.5±1.0モル%、酢酸ナトリウム含有率1.0質量%、揮発分5.0質量%、粘度(4質量%、20℃)16.5±2.0CPS]、L-8 [PVA含有率96.0質量%、けん化度71.0±1.5モル%、酢酸ナトリウム含有率1.0質量%(灰分)、揮発分3.0質量%、粘度(4質量%、20℃)5.4±0.4CPS] (以上、いずれもクラレ(株)製の商品名)などより選ぶことができる。

【0045】

なお、上記の測定値はJISK-6726-1977に準じて求めたものである。

【0046】

変性ポリビニルアルコールについては、カチオン変性、アニオン変性、-SH化合物による変性、アルキルチオ化合物による変性、シラノールによる変性体より選ぶことができる。その他、「ポバール」長野浩一ら共著、高分子刊行会発行に記載の変性ポリビニルアルコールを用いることができる。

【0047】

このような変性ポリビニルアルコール（変性PVA）としては、CポリマーとしてC-118、C-318、C-318-2A、C-506（以上、いずれもクラレ（株）製の商品名）、HLポリマーとしてHL-12E、HL-1203（以上、いずれもクラレ（株）製の商品名）、HMポリマーとしてHM-03、HM-N-03（以上、いずれもクラレ（株）製の商品名）、KポリマーとしてKL-118、KL-318、KL-506、KM-118T、KM-618（以上、いずれもクラレ（株）製の商品名）、MポリマーとしてM-115（クラレ（株）製の商品名）、MPポリマーとしてMP-102、MP-202、MP-203（以上、いずれもクラレ（株）製の商品名）、MPKポリマーとして、MPK-1、MPK-2、MPK-3、MPK-4、MPK-5、MPK-6（以上、いずれもクラレ（株）製の商品名）、RポリマーとしてR-1130、R-2105、R-2130（以上、いずれもクラレ（株）製の商品名）、VポリマーとしてV-2250（クラレ（株）製の商品名）などがある。

【0048】

ポリビニルアルコールは、その水溶液に添加する微量の溶剤あるいは無機塩類によって粘度調整をしたり粘度安定化させたりすることが可能であって、詳しくは上記文献「ポバール」長野浩一ら共著、高分子刊行会発行144頁から154頁記載のものを使用することができる。その代表例としてホウ酸を含有させることで塗布面質を向上させることができ、好ましい。ホウ酸の添加量は、ポリビニルアルコールに対し0.01～40質量%であることが好ましい。

【0049】

また、ポリビニルアルコールは加熱処理によって結晶化度が向上し、耐水性が向上することが上述の文献「ポバール」に記載されているが、塗布乾燥の際に加熱されるか、もしくは乾燥後に追加過熱処理することにより耐水性が向上するので、水溶性ポリマーの中でも本発明に特に好ましい。

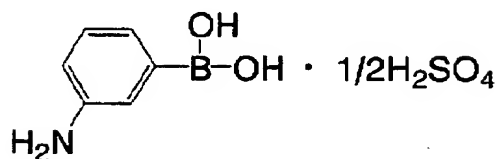
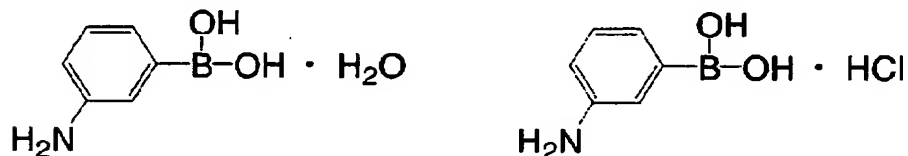
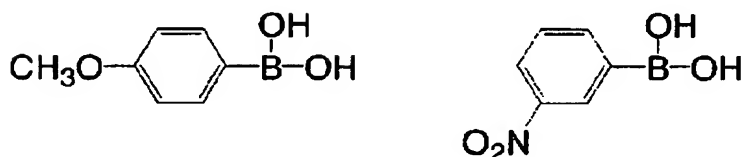
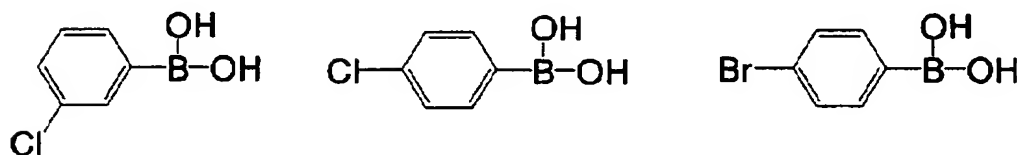
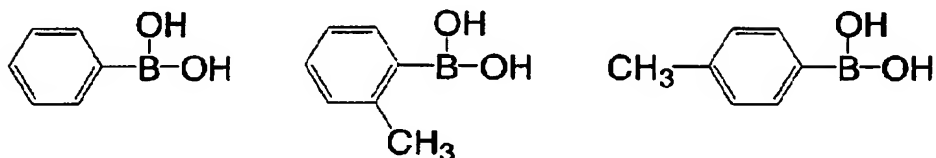
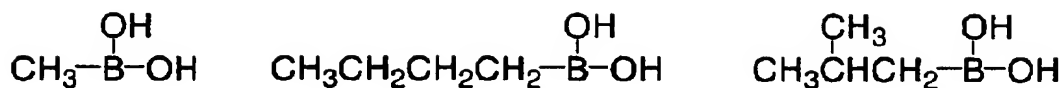
さらに耐水性を高めるには、同書256頁～261頁に記載されているような耐水化剤を添加するのが好ましい。例えば、アルデヒド類、メチロール化合物類（N-メチロール尿素、N-メチロールメラミンなど）、活性化ビニル化合物類

(ジビニルスルホンやその誘導体など)、ビス(β -ヒドロキシエチルスルホン)、エポキシ化合物類(エピクロルヒドリンやその誘導体など)、多価カルボン酸類(ジカルボン酸、ポリカルボン酸としてポリアクリル酸、メチルビニルエーテル-マレイン酸共重合体、イソブチレン-無水マレイン酸共重合体など)、ジイソシアネート類、無機系架橋剤(Cu、B、Al、Ti、Zr、Sn、V、Crなどの化合物)が挙げられる。

本発明により好ましい耐水化剤としては、無機系架橋剤を挙げることができ、その中でもホウ酸やその誘導体が好ましく、特に好ましいのはホウ酸である。以下、ホウ酸誘導体の具体例を挙げる。

【0050】

【化3】



【0051】

これら、耐水化剤の添加量は、ポリビニルアルコールに対し0.01～40質量%の範囲で調節して使用することが好ましい。

【0052】

本発明における動物性蛋白質由来でない水溶性ポリマーとしては、上記ポリビニルアルコール以外に以下のようなものを挙げることができる。

【0053】

具体的には、植物系多糖類が挙げられ、アラビアガム、 κ -カラギーナン、 ι -カラギーナン、 λ -カラギーナン、グアガム（Squalon製 Supercolなど）、ローカストビーンガム、ペクチン、トラガント、トウモロコシデンプン（National Starch & Chemical Co. 製Purity-21など）、リン酸化デンプン（National Starch & Chemical Co. 製National 78-1898など）などがある。

また、微生物系多糖類として、キサンタンガム（Kelco製 Keltron Tなど）、デキストリン（National Starch & Chemical Co. 製Nadex 360など）など、動物系多糖類として、コンドロイチン硫酸ナトリウム（Croda製 Cromoist CSなど）などがあげられる。

又は、セルロース系ポリマーとして、エチルセルロース（I. C. I. 製Cellufas WLDなど）、カルボキシメチルセルロース（ダイセル製CMCなど）、ヒドロキシエチルセルロース（ダイセル製HECなど）、ヒドロキシプロピルセルロース（Aqualon製 Klucelなど）、メチルセルロース（Henkel製Viscontranなど）、ニトロセルロース（Hercules製 Isopropyl Wetなど）、カチオン化セルロース（Croda製 Crodacel QMなど）などがあげられる。アルギン酸系としては、アルギン酸ナトリウム（Kelco製Keltone）など、アルギン酸プロピレングリコールなど、その他の分類として、カチオン化グアガム（Alcolac製Hi-care 1000など）、ヒアルロン酸ナトリウム（Life care Biomedial製Hyalureなど）があげられる。

その他に、カンテン、ファーセルラン、グァーガム、カラヤガム、ラーチガム、グアシードガム、サイリウムシードガム、キンスシードガム、タマリンドガム、ジェランガム、タラガムなどを挙げるができる。これらの中でも水溶性が高いものが好ましく、5℃以上95℃以下の温度範囲における温度変化によって24時間以内にゾルーゲル変性する水溶液になるものが好ましく用いられる。

【0054】

合成ポリマーでは、アクリル系としてはポリアクリル酸ナトリウム、ポリアクリル酸共重合体、ポリアクリルアミド、ポリアクリルアミド共重合体など、ビニル系としては、ポリビニルピロリドン、ポリビニルピロリドン共重合体など、その他としては、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリビニルエーテル、ポリエチレンイミン、ポリスチレンスルホン酸又はその共重合体、ポリビニルスルファン酸又はその共重合体、ポリアクリル酸又はその共重合体、アクリル酸又はその共重合体等、マレイン酸共重合体、マレイン酸モノエステル共重合体、アクリロイルメチルプロパンスルホン酸又はその共重合体、など）などを挙げることができる。

【0055】

また、米国特許第4,960,681号明細書、特開昭62-245,260号公報等に記載の高吸水性ポリマー、すなわち $-COOM$ 又は $-SO_3M$ （Mは水素原子又はアルカリ金属）を有するビニルモノマーの単独重合体又はこのビニルモノマー同士もしくは他のビニルモノマーの共重合体（例えばメタクリル酸ナトリウム、メタクリル酸アンモニウム、住友化学（株）製のスミカゲルL-5H）も使用することができる。

【0056】

これらの中でも好ましく用いられる水溶性ポリマーは、住友化学（株）製のスミカゲルL-5Hである。

【0057】

バック面保護層のバインダー中、水溶性ポリマーは50質量%以上95質量%以下含有することが好ましい。より好ましくは、55質量%以上90質量%以下である。もっとも好ましくは60質量%以上85質量%以下である。

【0058】

（バインダーの塗布量）

これらバインダーの使用量は、塗布量（支持体1m²当たり）としては0.1g/m²以上5g/m²以下が好ましく、0.5g/m²以上3g/m²以下がより好ましい。

【0059】

(その他の組成物)

本発明においてバック面保護層にはマット剤、硬膜剤、フッ素系界面活性剤、つや消し剤、フィルター染料、架橋剤、などの各種添加剤を含有してもよい。

また、ポリマーラテックスの最低造膜温度をコントロールするため、造膜助剤を添加してもよい。造膜助剤は一時可塑剤ともよばれ、ポリマーラテックスの最低造膜温度を低下させる有機化合物（通常有機溶剤）である。「合成ラテックスの化学（室井宗一著、高分子刊行会発行（1970）」に詳しい。好ましい造膜助剤は以下の化合物であるが、本発明で用い得る化合物は以下の具体例に限定されるものではない。

Z-1: ベンジルアルコール

Z-2: 2, 2, 4-トリメチルペンタンジオール-1, 3-モノイソブチレート

Z-3: 2-ジメチルアミノエタノール

Z-4: ジエチレングルコール

【0060】

特に、造膜助剤を添加することが好ましく、その添加量は保護層用の塗布液中のポリマーラテックスの固形分に対し、1～30質量%であることが好ましく、さらには5～20質量%であることが好ましい。

【0061】

<バック層>

本発明においては、支持体に対し画像形成層と反対の面側に、バック層を設ける。本発明に適用することのできるバック層については特開平11-65021号段落番号0128～0130に記載されている。

【0062】

本発明においては、銀色調、画像の経時変化を改良する目的で300～450nmに吸収極大を有する着色剤を添加することができる。このような着色剤は、特開昭62-210458号、同63-104046号、同63-103235号、同63-208846号、同63-306436号、同63-314535

号、特開平01-61745号、特開平2001-100363などに記載されている。

このような着色剤は、通常、 $0.1\text{ mg/m}^2 \sim 1\text{ g/m}^2$ の範囲で添加され、添加する層としては感光性層の反対側に設けられるバック層が好ましい。

また、ベース色調を調整するために580～680 nmに吸収ピークを有する染料を使用することが好ましい。この目的の染料としては短波長側の吸収強度が小さい特開平4-359967、同4-359968記載のアゾメチン系の油性染料、特願2002-96797号記載のフタロシアニン系の水溶性染料が好ましい。この目的の染料はいずれの層に添加してもよいが、乳剤面側の非感光層又はバック面側に添加することがより好ましい。

【0063】

<アンチハレーション層>

本発明の熱現像感光材料においては、アンチハレーション層を感光性層に対して光源から遠い側に設けることができる。

【0064】

アンチハレーション層については特開平11-65021号段落番号0123～0124、特開平11-223898号、同9-230531号、同10-36695号、同10-104779号、同11-231457号、同11-352625号、同11-352626号等に記載されている。

アンチハレーション層には、露光波長に吸収を有するアンチハレーション染料を含有する。露光波長が赤外域にある場合には赤外線吸収染料を用いればよく、その場合には可視域に吸収を有しない染料が好ましい。

可視域に吸収を有する染料を用いてハレーション防止を行う場合には、画像形成後には染料の色が実質的に残らないようにすることが好ましく、熱現像の熱により消色する手段を用いることが好ましく、特に非感光性層に熱消色染料と塩基プレカーサーとを添加してアンチハレーション層として機能させることが好ましい。これらの技術については特開平11-231457号等に記載されている。

【0065】

消色染料の添加量は、染料の用途により決定する。一般には、目的とする波長

で測定したときの光学濃度（吸光度）が0.1を越える量で使用する。光学濃度は、0.15～2であることが好ましく0.2～1であることがより好ましい。このような光学濃度を得るための染料の使用量は、一般に0.001～1 g/m²程度である。

【0066】

なお、このように染料を消色すると、熱現像後の光学濃度を0.1以下に低下させることができる。二種類以上の消色染料を、熱消色型記録材料や熱現像感光材料において併用してもよい。同様に、二種類以上の塩基プレカーサーを併用してもよい。

このような消色染料と塩基プレカーサーを用いる熱消色においては、特開平11-352626号に記載のような塩基プレカーサーと混合すると融点を3℃（deg）以上降下させる物質（例えば、ジフェニルスルホン、4-クロロフェニル（フェニル）スルホン）、2-ナフチルベンゾエート等を併用することが熱消色性等の点で好ましい。

【0067】

<画像形成層>

本発明における画像形成層は、支持体上に一又はそれ以上の層で構成される。一層で構成する場合は有機銀塩、感光性ハロゲン化銀、還元剤及びバインダーよりなり、必要により色調剤、被覆助剤及び他の補助剤などの所望による追加の材料を含む。二層以上で構成する場合は、第1画像形成層（通常は支持体に隣接した層）中に有機銀塩及び感光性ハロゲン化銀を含み、第2画像形成層又は両層中にいくつかの他の成分を含まなければならない。多色感光性熱現像写真材料の構成は、各色についてこれらの二層の組合せを含んでよく、また、米国特許第4,708,928号に記載されているように単一層内に全ての成分を含んでいてもよい。多染料多色感光性熱現像写真材料の場合、各乳剤層は、一般に、米国特許第4,460,681号に記載されているように、各感光性層の間に官能性もしくは非官能性のバリアー層を使用することにより、互いに区別されて保持される。

以下に画像形成層の主な組成物について、詳細に説明する。

【0068】

(有機銀塩の説明)

1) 組成

本発明に用いることのできる有機銀塩は、光に対して比較的安定であるが、露光された感光性ハロゲン化銀及び還元剤の存在下で、80℃或いはそれ以上に加熱された場合に銀イオン供給体として機能し、銀画像を形成せしめる銀塩である。有機銀塩は還元剤により還元されうる銀イオンを供給できる任意の有機物質であってよい。このような非感光性の有機銀塩については、特開平10-62899号の段落番号0048～0049、欧州特許公開第0803764A1号の第18ページ第24行～第19ページ第37行、欧州特許公開第0962812A1号、特開平11-349591号、特開2000-7683号、同2000-72711号等に記載されている。有機酸の銀塩、特に（炭素数が10～30、好ましくは15～28の）長鎖脂肪族カルボン酸の銀塩が好ましい。脂肪酸銀塩の好ましい例としては、リグノセリン酸銀、ベヘン酸銀、アラキジン酸銀、ステアリン酸銀、オレイン酸銀、ラウリン酸銀、カプロン酸銀、ミリスチン酸銀、パルミチン酸銀、エルカ酸銀及びこれらの混合物などを含む。本発明においては、これら脂肪酸銀の中でも、ベヘン酸銀含有率が好ましくは50モル%以上100モル%以下、より好ましくは85モル%以上100モル%以下、さらに好ましくは95モル%以上100モル%以下の脂肪酸銀を用いることが好ましい。更に、エルカ酸銀含有率が2モル%以下、より好ましくは1モル%以下、更に好ましくは0.1モル%以下の脂肪酸銀を用いることが好ましい。

【0069】

また、ステアリン酸銀含有率が1モル%以下であることが好ましい。前記ステアリン酸含有率を1モル%以下とすることにより、 D_{min} が低く、高感度で画像保存性に優れた有機酸の銀塩が得られる。前記ステアリン酸含有率としては、0.5モル%以下が好ましく、実質的に含まないことが特に好ましい。

【0070】

さらに、有機酸の銀塩としてアラキジン酸銀を含む場合は、アラキジン酸銀含有率が6モル%以下であることが、低い D_{min} を得ること及び画像保存性の優

れた有機酸の銀塩を得る点で好ましく、3モル%以下であることが更に好ましい。

【0071】

2) 形状

本発明に用いることができる有機銀塩の形状としては特に制限はなく、針状、棒状、平板状、りん片状いずれでもよい。

本発明においてはりん片状の有機銀塩が好ましい。また、長軸と単軸の長さの比が5未満の短針状、直方体、立方体又はジャガイモ状の不定形粒子も好ましく用いられる。これらの有機銀粒子は長軸と単軸の長さの比が5以上の長針状粒子に比べて熱現像時のカブリが少ないという特徴を有している。特に、長軸と単軸の比が3以下の粒子は塗布膜の機械的安定性が向上し好ましい。本明細書において、りん片状の有機銀塩とは、次のようにして定義する。有機酸銀塩を電子顕微鏡で観察し、有機酸銀塩粒子の形状を直方体と近似し、この直方体の辺を一番短かい方から a 、 b 、 c とした (c は b と同じであってもよい。) とき、短い方の数値 a 、 b で計算し、次のようにして x を求める。

$$x = b / a$$

【0072】

このようにして200個程度の粒子について x を求め、その平均値 x (平均) としたとき、 x (平均) ≥ 1.5 の関係を満たすものをりん片状とする。好ましくは $3.0 \geq x$ (平均) ≥ 1.5 、より好ましくは $1.5 \geq x$ (平均) ≥ 1.5 である。因みに針状とは $1 \leq x$ (平均) < 1.5 である。

【0073】

りん片状粒子において、 a は b と c を辺とする面を主平面とした平板状粒子の厚さとみることができる。 a の平均は $0.01 \mu\text{m}$ 以上 $0.3 \mu\text{m}$ 以下が好ましく $0.1 \mu\text{m}$ 以上 $0.23 \mu\text{m}$ 以下がより好ましい。 c/b の平均は1以上9以下であることが好ましく、より好ましくは1以上6以下、さらに好ましくは1以上4以下、最も好ましくは1以上3以下である。

【0074】

前記球相当直径を $0.05 \mu\text{m}$ 以上 $1 \mu\text{m}$ 以下とすることにより、感光材料中

で凝集を起こしにくく、画像保存性が良好となる。前記球相当直径としては、 $0.1\mu\text{m}$ 以上 $1\mu\text{m}$ 以下が好ましい。本発明において、球相当直径の測定方法は、電子顕微鏡を用いて直接サンプルを撮影し、その後、ネガを画像処理することによって求められる。

前記リン片状粒子において、粒子の球相当直径 a をアスペクト比と定義する。リン片状粒子のアスペクト比としては、感光材料中で凝集を起こしにくく、画像保存性が良好となる観点から、 1.1 以上 30 以下であることが好ましく、 1.1 以上 15 以下がより好ましい。

【0075】

有機銀塩の粒子サイズ分布は単分散であることが好ましい。単分散とは短軸、長軸それぞれの長さの標準偏差を短軸、長軸それぞれで割った値の 100 分率が好ましくは 100% 以下、より好ましくは 80% 以下、更に好ましくは 50% 以下である。有機銀塩の形状の測定方法としては有機銀塩分散物の透過型電子顕微鏡像より求めることができる。単分散性を測定する別の方法として、有機銀塩の体積加重平均直径の標準偏差を求める方法があり、体積加重平均直径で割った値の百分率（変動係数）が好ましくは 100% 以下、より好ましくは 80% 以下、更に好ましくは 50% 以下である。測定方法としては例えば液中に分散した有機銀塩にレーザー光を照射し、その散乱光のゆらぎの時間変化に対する自己相関関数を求めることにより得られた粒子サイズ（体積加重平均直径）から求めることができる。

【0076】

3) 調製

本発明に用いられる有機酸銀の製造及びその分散法は、公知の方法等を適用することができる。例えば上記の特開平 $10-62899$ 号、欧州特許公開第 $0803763A1$ 、欧州特許公開第 $0962812A1$ 号、特開平 $11-349591$ 号、特開 $2000-7683$ 号、同 $2000-72711$ 号、同 $2001-163889$ 号、同 $2001-163890$ 号、同 $2001-163827$ 号、同 $2001-33907$ 号、同 $2001-188313$ 号、同 $2001-83652$ 号、同 $2002-6442$ 、同 $2002-49117$ 号、同 $2002-31$

870号、同2002-107868号等を参考にすることができる。

【0077】

なお、有機銀塩の分散時に、感光性銀塩を共存させると、カブリが上昇し、感度が著しく低下するため、分散時には感光性銀塩を実質的に含まないことがより好ましい。本発明では、分散される水分散液中での感光性銀塩量は、その液中の有機酸銀塩1molに対し1mol%以下であることが好ましく、より好ましくは0.1mol%以下であり、さらに好ましいのは積極的な感光性銀塩の添加を行わないものである。

【0078】

本発明において有機銀塩水分散液と感光性銀塩水分散液を混合して感光材料を製造することが可能であるが、有機銀塩と感光性銀塩の混合比率は目的に応じて選べるが、有機銀塩に対する感光性銀塩の割合は1～30モル%の範囲が好ましく、更に2～20モル%、特に3～15モル%の範囲が好ましい。混合する際に2種以上の有機銀塩水分散液と2種以上の感光性銀塩水分散液を混合することは、写真特性の調節のために好ましく用いられる方法である。

【0079】

4) 添加量

本発明における有機銀塩は、所望の量で使用できるが、ハロゲン化銀も含めた全塗布銀量として0.1～5.0g/m²が好ましく、より好ましくは0.3～3.0g/m²、さらに好ましくは0.5～2.0g/m²である。特に、画像保存性を向上させるためには、全塗布銀量が1.8g/m²以下、より好ましくは1.6g/m²であることが好ましい。本発明における好ましい還元剤を使用すれば、このような低銀量においても十分な画像濃度を得ることが可能である。

【0080】

(還元剤の説明)

本発明の熱現像感光材料には、有機銀塩のための還元剤である熱現像剤を含むことが好ましい。有機銀塩のための還元剤は、銀イオンを金属銀に還元する任意の物質（好ましくは有機物質）であってよい。このような還元剤の例は、特開平11-65021号の段落番号0043～0045や、欧州特許公開第0803

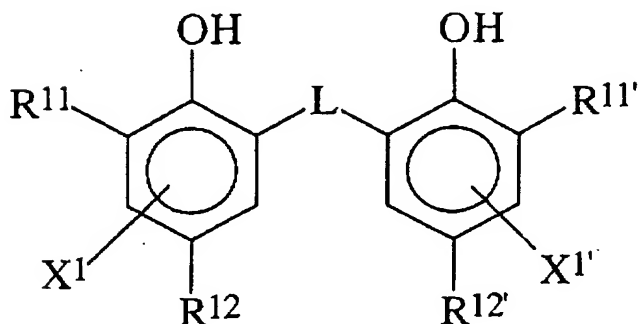
764A1号の第7ページ第34行～第18ページ第12行に記載されている。

本発明において、還元剤としてはフェノール性水酸基のオルト位に置換基を有するいわゆるヒンダードフェノール系還元剤あるいはビスフェノール系還元剤が好ましく、下記一般式(R)で表される化合物がより好ましい。

一般式(R)

【0081】

【化4】



【0082】

(一般式(R)において、 R^{11} 及び $R^{11'}$ は各々独立に炭素数1～20のアルキル基を表す。 R^{12} 及び $R^{12'}$ は各々独立に水素原子又はベンゼン環に置換可能な置換基を表す。Lは-S-基又は-CHR¹³-基を表す。R¹³は水素原子又は炭素数1～20のアルキル基を表す。X¹及びX^{1'}は各々独立に水素原子又はベンゼン環に置換可能な基を表す。)

【0083】

一般式(R)について詳細に説明する。

1) R^{11} 及び $R^{11'}$

R^{11} 及び $R^{11'}$ は各々独立に置換又は無置換の炭素数1～20のアルキル基であり、アルキル基の置換基は特に限定されることはないが、好ましくは、アリール基、ヒドロキシ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アシルアミノ基、スルホンアミド基、スルホニル基、ホスホリル基、アシル基、カルバモイル基、エステル基、ウレイド基、ウレタン基、ハロゲン原子等があげられる。

【0084】

2) R^{12} 及び $R^{12'}$ 、 X^1 及び $X^{1'}$

R^{12} 及び $R^{12'}$ は各々独立に水素原子又はベンゼン環に置換可能な置換基であり、 X^1 及び $X^{1'}$ も各々独立に水素原子又はベンゼン環に置換可能な基を表す。それぞれベンゼン環に置換可能な基としては、好ましくはアルキル基、アリール基、ハロゲン原子、アルコキシ基、アシルアミノ基があげられる。

【0085】

3) L

L は $-S-$ 基又は $-CHR^{13}-$ 基を表す。 R^{13} は水素原子又は炭素数 1 ~ 20 のアルキル基を表し、アルキル基は置換基を有していてもよい。 R^{13} の無置換のアルキル基の具体例はメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘプチル基、ウンデシル基、イソプロピル基、1-エチルペンチル基、2, 4, 4-トリメチルペンチル基などがあげられる。アルキル基の置換基の例は R^{11} の置換基と同様で、ハロゲン原子、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アシルアミノ基、スルホンアミド基、スルホニル基、ホスホリル基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、スルファモイル基などがあげられる。

【0086】

4) 好ましい置換基

R^{11} 及び $R^{11'}$ として好ましくは炭素数 3 ~ 15 の 2 級又は 3 級のアルキル基であり、具体的にはイソプロピル基、イソブチル基、*t*-ブチル基、*t*-アミル基、*t*-オクチル基、シクロヘキシル基、シクロペンチル基、1-メチルシクロヘキシル基、1-メチルシクロプロピル基などがあげられる。 R^{11} 及び $R^{11'}$ としてより好ましくは炭素数 4 ~ 12 の 3 級アルキル基で、その中でも *t*-ブチル基、*t*-アミル基、1-メチルシクロヘキシル基が更に好ましく、*t*-ブチル基が最も好ましい。

【0087】

R^{12} 及び $R^{12'}$ として好ましくは炭素数 1 ~ 20 のアルキル基であり、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、*t*-ブチル基、*t*-アミル基、シクロヘキシル基、1-メチルシクロヘキシル基、ベンジル

基、メトキシメチル基、メトキシエチル基などがあげられる。より好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、*t*-ブチル基である。

X^1 及び $X^{1'}$ は、好ましくは水素原子、ハロゲン原子、アルキル基で、より好ましくは水素原子である。

【0088】

L は好ましくは $-CHR^{13}-$ 基である。

R^{13} として好ましくは水素原子又は炭素数 1～15 のアルキル基であり、アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、2, 4, 4-トリメチルペンチル基が好ましい。 R^{13} として特に好ましいのは水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基又はイソプロピル基である。

【0089】

R^{13} が水素原子である場合、 R^{12} 及び $R^{12'}$ は好ましくは炭素数 2～5 のアルキル基であり、エチル基、プロピル基がより好ましく、エチル基が最も好ましい。

R^{13} が炭素数 1～8 の 1 級又は 2 級のアルキル基である場合、 R^{12} 及び $R^{12'}$ はメチル基が好ましい。 R^{13} の炭素数 1～8 の 1 級又は 2 級のアルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基がより好ましく、メチル基、エチル基、プロピル基が更に好ましい。

R^{11} 、 $R^{11'}$ 、 R^{12} 及び $R^{12'}$ がいずれもメチル基である場合には、 R^{13} は 2 級のアルキル基であることが好ましい。この場合 R^{13} の 2 級アルキル基としてはイソプロピル基、イソブチル基、1-エチルペンチル基が好ましく、イソプロピル基がより好ましい。

上記還元剤は R^{11} 、 $R^{11'}$ 、 R^{12} 、 $R^{12'}$ 及び R^{13} の組み合わせにより、熱現像性、現像銀色調などが異なる。2 種以上の還元剤を組み合わせることでこれらを調整することができるため、目的によっては 2 種以上を組み合わせ使用することが好ましい。

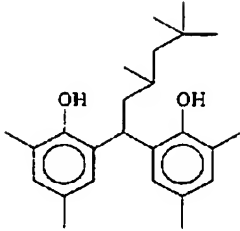
【0090】

以下に本発明における一般式 (R) で表される化合物をはじめとする本発明の還元剤の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

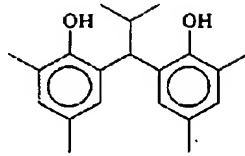
【0091】

【化5】

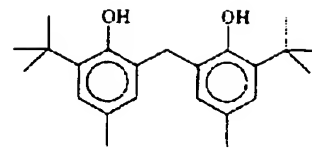
(R-1)



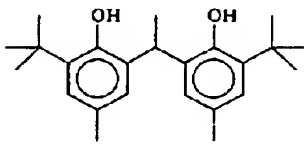
(R-2)



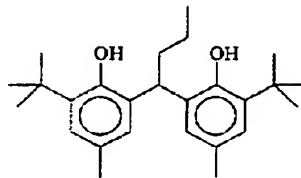
(R-3)



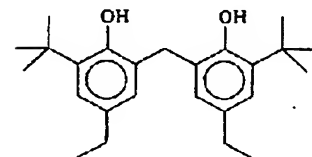
(R-4)



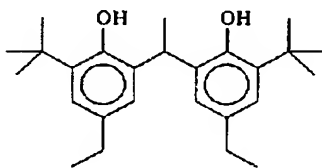
(R-5)



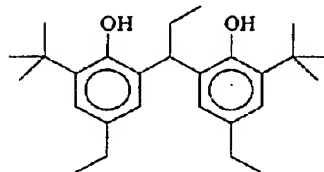
(R-6)



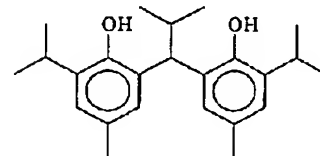
(R-7)



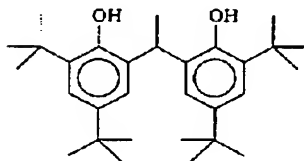
(R-8)



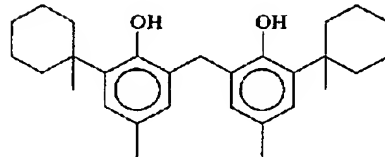
(R-9)



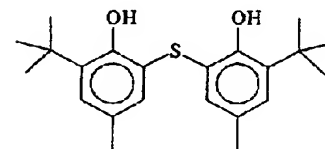
(R-10)



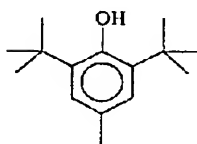
(R-11)



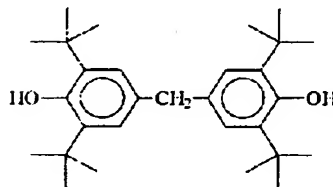
(R-12)



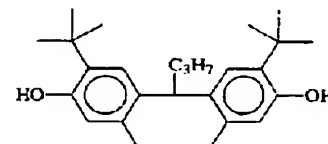
(R-13)



(R-14)



(R-15)



【0092】

上記以外の本発明における好ましい還元剤の例は、特開2001-188314号、同2001-209145号、同2001-350235号、同2002-156727号に記載された化合物である。

本発明において還元剤の添加量は $0.1 \sim 3.0 \text{ g/m}^2$ であることが好ましく、より好ましくは $0.2 \sim 1.5 \text{ g/m}^2$ で、さらに好ましくは $0.3 \sim 1.0 \text{ g/m}^2$ である。画像形成層を有する面の銀1モルに対しては5～50モル%含まれることが好ましく、より好ましくは8～30モル%であり、10～20モル%で含まれることがさらに好ましい。還元剤は画像形成層に含有させることが好ましい。

【0093】

還元剤は溶液形態、乳化分散形態、固体微粒子分散物形態など、いかなる方法で塗布液に含有せしめ、感光材料に含有させてもよい。

よく知られている乳化分散法としては、ジブチルフタレート、トリクレジルフォスフェート、グリセリルトリアセテートあるいはジエチルフタレートなどのオイル、酢酸エチルやシクロヘキサノンなどの補助溶媒を用いて溶解し、機械的に乳化分散物を作製する方法が挙げられる。

【0094】

また、固体微粒子分散法としては、還元剤の粉末を水等の適当な溶媒中にボールミル、コロイドミル、振動ボールミル、サンドミル、ジェットミル、ローラーミルあるいは超音波によって分散し、固体分散物を作製する方法が挙げられる。尚、その際に保護コロイド（例えば、ポリビニルアルコール）、界面活性剤（例えばトリイソプロピルナフタレンスルホン酸ナトリウム（3つのイソプロピル基の置換位置が異なるものの混合物）などのアニオン性界面活性剤）を用いてもよい。上記ミル類では分散媒体としてジルコニア等のビーズが使われるのが普通であり、これらのビーズから溶出するZr等が分散物中に混入することがある。分散条件にもよるが通常は $1 \text{ ppm} \sim 1000 \text{ ppm}$ の範囲である。感材中のZrの含有量が銀1g当たり 0.5 mg 以下であれば実用上差し支えない。水分散物には防腐剤（例えばベンゾイソチアゾリノンナトリウム塩）を含有させることが好ましい。

特に好ましいのは、還元剤の固体粒子分散法であり、平均粒子サイズ $0.01 \mu\text{m} \sim 10 \mu\text{m}$ 、好ましくは $0.05 \mu\text{m} \sim 5 \mu\text{m}$ 、より好ましくは $0.1 \mu\text{m} \sim 2 \mu\text{m}$ の微粒子して添加するのが好ましい。本願においては他の固体分散物も

この範囲の粒子サイズに分散して用いるのが好ましい。

【0095】

(現像促進剤の説明)

本発明の熱現像感光材料では、現像促進剤として特開2000-267222号明細書や特開2000-330234号明細書等に記載の一般式(A)で表されるスルホンアミドフェノール系の化合物、特開平2001-92075記載の一般式(II)で表されるヒンダードフェノール系の化合物、特開平10-62895号明細書や特開平11-15116号明細書等に記載の一般式(I)、特開2002-156727号の一般式(D)や特開2002-278017号明細書に記載の一般式(1)で表されるヒドラジン系の化合物、特開2001-264929号明細書に記載されている一般式(2)で表されるフェノール系又はナフトール系の化合物が好ましく用いられる。これらの現像促進剤は還元剤に対して0.1~20モル%の範囲で使用され、好ましくは0.5~10モル%の範囲で、より好ましくは1~5モル%の範囲である。感材への導入方法は還元剤同様の方法があげられるが、特に固体分散物又は乳化分散物として添加することが好ましい。乳化分散物として添加する場合、常温で固体である高沸点溶剤と低沸点の補助溶剤を使用して分散した乳化分散物として添加するか、もしくは高沸点溶剤を使用しない所謂オイルレス乳化分散物として添加することが好ましい。

本発明においては上記現像促進剤の中でも、特開2002-156727号明細書に記載の一般式(D)で表されるヒドラジン系の化合物及び特開2001-264929号明細書に記載されている一般式(2)で表されるフェノール系又はナフトール系の化合物がより好ましい。

【0096】

本発明における特に好ましい現像促進剤は、下記一般式(A-1)及び(A-2)で表される化合物である。

一般式(A-1)



(式中、 Q_1 は炭素原子で $-NH-NH-Q_2$ と結合する芳香族基、又はヘテロ環基を表し、 Q_2 はカルバモイル基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリー

ルオキシカルボニル基、スルホニル基、又はスルファモイル基を表す。)

【0097】

一般式(A-1)において、Q₁で表される芳香族基又はヘテロ環基としては5～7員の不飽和環が好ましい。好ましい例としては、ベンゼン環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、1, 2, 4-トリアジン環、1, 3, 5-トリアジン環、ピロール環、イミダゾール環、ピラゾール環、1, 2, 3-トリアゾール環、1, 2, 4-トリアゾール環、テトラゾール環、1, 3, 4-チアジアゾール環、1, 2, 4-チアジアゾール環、1, 2, 5-チアジアゾール環、1, 3, 4-オキサジアゾール環、1, 2, 4-オキサジアゾール環、1, 2, 5-オキサジアゾール環、チアゾール環、オキサゾール環、イソチアゾール環、イソオキサゾール環、チオフェン環などが好ましく、さらにこれらの環が互いに縮合した縮合環も好ましい。

【0098】

これらの環は置換基を有していてもよく、2個以上の置換基を有する場合には、それらの置換基は同一であっても異なってもよい。置換基の例としては、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、カルボンアミド基、アルキルスルホンアミド基、アリールスルホンアミド基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、カルバモイル基、スルファモイル基、シアノ基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、及びアシル基を挙げることができる。これらの置換基が置換可能な基である場合、さらに置換基を有してもよく、好ましい置換基の例としては、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、カルボンアミド基、アルキルスルホンアミド基、アリールスルホンアミド基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルバモイル基、シアノ基、スルファモイル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、及びアシルオキシ基を挙げることができる。

【0099】

Q₂で表されるカルバモイル基は、好ましくは炭素数1～50、より好ましく

は炭素数 6 ～ 40 のカルバモイル基であり、例えば、無置換カルバモイル、メチルカルバモイル、N-エチルカルバモイル、N-プロピルカルバモイル、N-sec-ブチルカルバモイル、N-オクチルカルバモイル、N-シクロヘキシルカルバモイル、N-tert-ブチルカルバモイル、N-ドデシルカルバモイル、N-(3-ドデシルオキシプロピル)カルバモイル、N-オクタデシルカルバモイル、N-{3-(2,4-tert-ペンチルフェノキシ)プロピル}カルバモイル、N-(2-ヘキシルデシル)カルバモイル、N-フェニルカルバモイル、N-(4-ドデシルオキシフェニル)カルバモイル、N-(2-クロロ-5-ドデシルオキシカルボニルフェニル)カルバモイル、N-ナフチルカルバモイル、N-3-ピリジルカルバモイル、N-ベンジルカルバモイルが挙げられる。

【0100】

Q₂で表されるアシル基は、好ましくは炭素数 1 ～ 50、より好ましくは炭素数 6 ～ 40 のアシル基であり、例えば、ホルミル、アセチル、2-メチルプロパノイル、シクロヘキシルカルボニル、オクタノイル、2-ヘキシルデカノイル、ドデカノイル、クロロアセチル、トリフルオロアセチル、ベンゾイル、4-ドデシルオキシベンゾイル、2-ヒドロキシメチルベンゾイルが挙げられる。Q₂で表されるアルコキシカルボニル基は、好ましくは炭素数 2 ～ 50、より好ましくは炭素数 6 ～ 40 のアルコキシカルボニル基であり、例えば、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、イソブチルオキシカルボニル、シクロヘキシルオキシカルボニル、ドデシルオキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニルが挙げられる。

【0101】

Q₂で表されるアリールオキシカルボニル基は、好ましくは炭素数 7 ～ 50、より好ましくは炭素数 7 ～ 40 のアリールオキシカルボニル基で、例えば、フェノキシカルボニル、4-オクチルオキシフェノキシカルボニル、2-ヒドロキシメチルフェノキシカルボニル、4-ドデシルオキシフェノキシカルボニルが挙げられる。Q₂で表されるスルホニル基は、好ましくは炭素数 1 ～ 50、より好ましくは炭素数 6 ～ 40 のスルホニル基で、例えば、メチルスルホニル、ブチルスルホニル、オクチルスルホニル、2-ヘキサデシルスルホニル、3-ドデシルオ

キシプロピルスルホニル、2-オクチルオキシ-5-tert-オクチルフェニルスルホニル、4-ドデシルオキシフェニルスルホニルが挙げられる。

【0102】

Q₂で表されるスルファモイル基は、好ましくは炭素数0～50、より好ましくは炭素数6～40のスルファモイル基で、例えば、無置換スルファモイル、N-エチルスルファモイル基、N-(2-エチルヘキシル)スルファモイル、N-デシルスルファモイル、N-ヘキサデシルスルファモイル、N-{3-(2-エチルヘキシルオキシ)プロピル}スルファモイル、N-(2-クロロ-5-ドデシルオキシカルボニルフェニル)スルファモイル、N-(2-テトラデシルオキシフェニル)スルファモイルが挙げられる。Q₂で表される基は、さらに、置換可能な位置に前記のQ₁で表される5～7員の不飽和環の置換基の例として挙げた基を有していてもよく、2個以上の置換基を有する場合には、それ等の置換基は同一であっても異なってもよい。

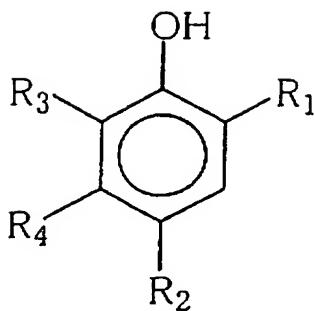
【0103】

次に、式(A-1)で表される化合物の好ましい範囲について述べる。Q₁としては5～6員の不飽和環が好ましく、ベンゼン環、ピリミジン環、1,2,3-トリアゾール環、1,2,4-トリアゾール環、テトラゾール環、1,3,4-チアジアゾール環、1,2,4-チアジアゾール環、1,3,4-オキサジアゾール環、1,2,4-オキサジアゾール環、チアゾール環、オキサゾール環、イソチアゾール環、イソオキサゾール環、及びこれらの環がベンゼン環もしくは不飽和ヘテロ環と縮合した環が更に好ましい。また、Q₂はカルバモイル基が好ましく、特に窒素原子上に水素原子を有するカルバモイル基が好ましい。

【0104】

一般式(A-2)

【化6】



【0105】

一般式 (A-2) において R_1 はアルキル基、アシル基、アシルアミノ基、スルホンアミド基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基を表す。 R_2 は水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アシルオキシ基、炭酸エステル基を表す。 R_3 、 R_4 はそれぞれ一般式 (A-1) の置換基例で挙げたベンゼン環に置換可能な基を表す。 R_3 と R_4 は互いに連結して縮合環を形成してもよい。

R_1 は好ましくは炭素数 1 ~ 20 のアルキル基 (例えばメチル基、エチル基、イソプロピル基、ブチル基、tert-オクチル基、シクロヘキシル基など)、アシルアミノ基 (例えばアセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基、メチルウレイド基、4-シアノフェニルウレイド基など)、カルバモイル基 (n-ブチルカルバモイル基、N, N-ジエチルカルバモイル基、フェニルカルバモイル基、2-クロロフェニルカルバモイル基、2, 4-ジクロロフェニルカルバモイル基など) でアシルアミノ基 (ウレイド基、ウレタン基を含む) がより好ましい。 R_2 は好ましくはハロゲン原子 (より好ましくは塩素原子、臭素原子)、アルコキシ基 (例えばメトキシ基、ブトキシ基、n-ヘキシルオキシ基、n-デシルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、ベンジルオキシ基など)、アリールオキシ基 (フェノキシ基、ナフトキシ基など) である。

R_3 は好ましくは水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 20 のアルキル基であり、ハロゲン原子がもっとも好ましい。 R_4 は水素原子、アルキル基、アシルアミノ基が好ましく、アルキル基又はアシルアミノ基がより好ましい。これらの好

ましい置換基の例は R_1 と同様である。 R_4 がアシルアミノ基である場合 R_4 は R_3 と連結してカルボスチリル環を形成することも好ましい。

【0106】

一般式(A-2)において R_3 と R_4 が互いに連結して縮合環を形成する場合、縮合環としてはナフタレン環が特に好ましい。ナフタレン環には一般式(A-1)で挙げた置換基例と同じ置換基が結合していてもよい。一般式(A-2)がナフトール系の化合物であるとき、 R_1 はカルバモイル基であることが好ましい。その中でもベンゾイル基であることが特に好ましい。 R_2 はアルコキシ基、アールオキシ基であることが好ましく、アルコキシ基であることが特に好ましい。

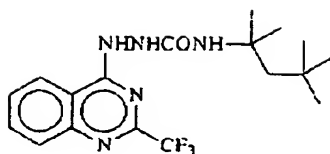
【0107】

以下、本発明における現像促進剤の好ましい具体例を挙げる。本発明はこれらに限定されるものではない。

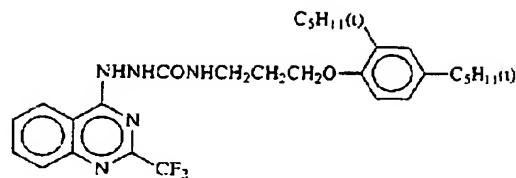
【0108】

【化 7】

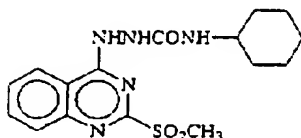
(A-1)



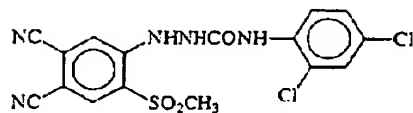
(A-2)



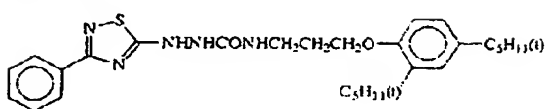
(A-3)



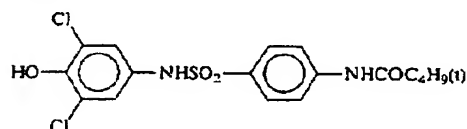
(A-4)



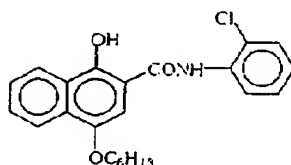
(A-5)



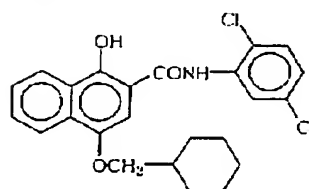
(A-6)



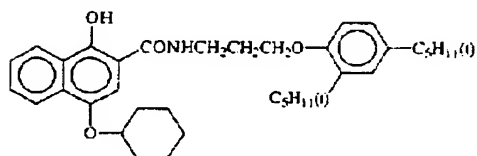
(A-7)



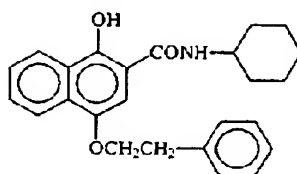
(A-8)



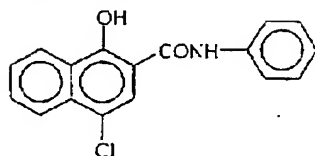
(A-9)



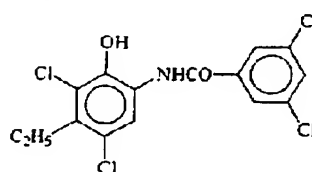
(A-10)



(A-11)



(A-12)



【0109】

(水素結合性化合物の説明)

本発明における還元剤が芳香族性の水酸基(—OH)又はアミノ基(—NHR、Rは水素原子又はアルキル基)を有する場合、特に前述のビスフェノール類の場合には、これらの基と水素結合を形成することが可能な基を有する非還元性の化合物を併用することが好ましい。

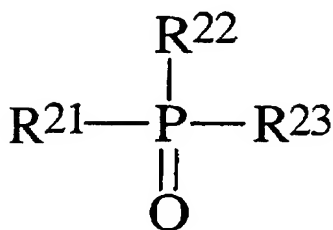
水酸基又はアミノ基と水素結合を形成する基としては、ホスホリル基、スルホキシド基、スルホニル基、カルボニル基、アミド基、エステル基、ウレタン基、ウレイド基、3級アミノ基、含窒素芳香族基などが挙げられる。その中でも好ましいのはホスホリル基、スルホキシド基、アミド基（但し、 $>N-H$ 基を持たず、 $>N-R_a$ （ R_a はH以外の置換基）のようにブロックされている。）、ウレタン基（但し、 $>N-H$ 基を持たず、 $>N-R_a$ （ R_a はH以外の置換基）のようにブロックされている。）、ウレイド基（但し、 $>N-H$ 基を持たず、 $>N-R_a$ （ R_a はH以外の置換基）のようにブロックされている。）を有する化合物である。

本発明で、特に好ましい水素結合性の化合物は下記一般式（D）で表される化合物である。

一般式（D）

【0110】

【化8】



【0111】

一般式（D）において R^{21} ないし R^{23} は各々独立にアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミノ基又はヘテロ環基を表し、これらの基は無置換であっても置換基を有していてもよい。

R^{21} ないし R^{23} が置換基を有する場合の置換基としてはハロゲン原子、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アミノ基、アシル基、アシルアミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、スルホンアミド基、アシルオキシ基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、スルファモイル基、スルホニル基、ホスホリル基などがあげられ、置換基として好ましいのはアルキル基又はアリール基でたとえばメチル基、エチル基、イソプロピル基、*t*-ブチル基、*t*-オクチル基、フェニ

ル基、4-アルコキシフェニル基、4-アシルオキシフェニル基などがあげられる。

R²¹ないしR²³のアルキル基としては具体的にはメチル基、エチル基、ブチル基、オクチル基、ドデシル基、イソプロピル基、*t*-ブチル基、*t*-アミル基、*t*-オクチル基、シクロヘキシル基、1-メチルシクロヘキシル基、ベンジル基、フェネチル基、2-フェノキシプロピル基などがあげられる。

アリール基としてはフェニル基、クレジル基、キシリル基、ナフチル基、4-*t*-ブチルフェニル基、4-*t*-オクチルフェニル基、4-アニシジル基、3,5-ジクロロフェニル基などが挙げられる。

アルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、ブトキシ基、オクチルオキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、3,5,5-トリメチルヘキシルオキシ基、ドデシルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、4-メチルシクロヘキシルオキシ基、ベンジルオキシ基等が挙げられる。

アリールオキシ基としてはフェノキシ基、クレジルオキシ基、イソプロピルフェノキシ基、4-*t*-ブチルフェノキシ基、ナフトキシ基、ビフェニルオキシ基等が挙げられる。

アミノ基としてはジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジブチルアミノ基、ジオクチルアミノ基、*N*-メチル-*N*-ヘキシルアミノ基、ジシクロヘキシルアミノ基、ジフェニルアミノ基、*N*-メチル-*N*-フェニルアミノ基等が挙げられる。

【0112】

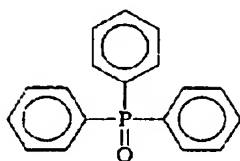
R²¹ないしR²³としてはアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基が好ましい。本発明の効果の点ではR²¹ないしR²³のうち少なくとも一つ以上がアルキル基又はアリール基であることが好ましく、二つ以上がアルキル基又はアリール基であることがより好ましい。また、安価に入手する事ができるという点ではR²¹ないしR²³が同一の基である場合が好ましい。

以下に本発明における一般式(D)の化合物をはじめとする水素結合性化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

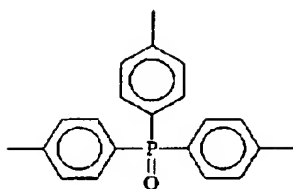
【0113】

【化9】

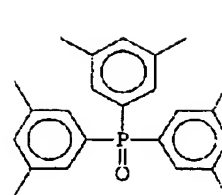
(D-1)



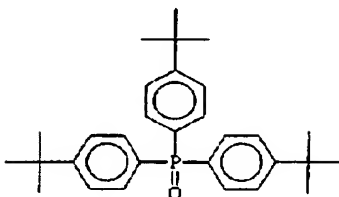
(D-2)



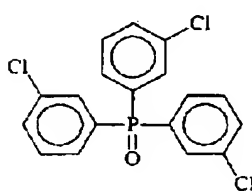
(D-3)



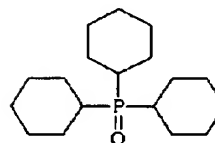
(D-4)



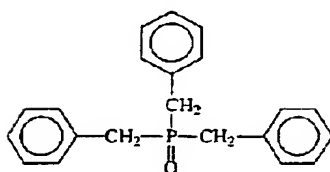
(D-5)



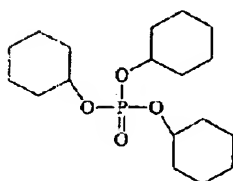
(D-6)



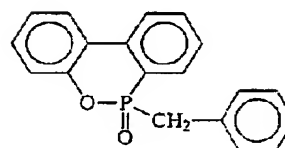
(D-7)



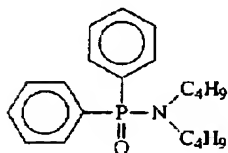
(D-8)



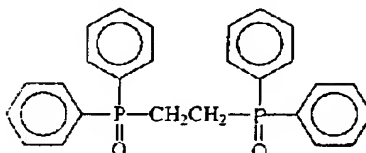
(D-9)



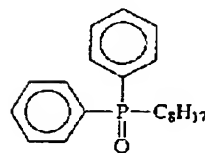
(D-10)



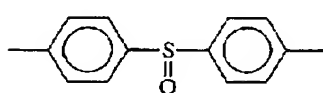
(D-11)



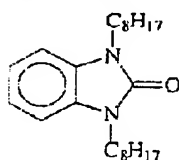
(D-12)



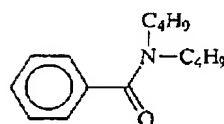
(D-13)



(D-14)



(D-15)



【0114】

水素結合性化合物の具体例は上述の他に、欧州特許1096310号明細書、特開2002-156727号、特開2002-318431号に記載のものがあげられる。

本発明における一般式(D)の化合物は、還元剤と同様に溶液形態、乳化分散形態、固体分散微粒子分散物形態で塗布液に含有せしめ、感光材料中で使用する

ことができるが、固体分散物として使用することが好ましい。これらの化合物は、溶液状態でフェノール性水酸基、アミノ基を有する化合物と水素結合性の錯体を形成しており、還元剤と本発明における一般式 (D) の化合物との組み合わせによっては錯体として結晶状態で単離することができる。

このようにして単離した結晶粉体を固体分散微粒子分散物として使用することは安定した性能を得る上で特に好ましい。また、還元剤と本発明における一般式 (D) の化合物を粉体で混合し、適当な分散剤を使って、サンドグラインダーミル等で分散時に錯形成させる方法も好ましく用いることができる。

本発明における一般式 (D) の化合物は、還元剤に対して、1～200モル%の範囲で使用する事が好ましく、より好ましくは10～150モル%の範囲で、さらに好ましくは20～100モル%の範囲である。

【0115】

(ハロゲン化銀の説明)

1) ハロゲン組成

本発明に用いられる感光性ハロゲン化銀は、ハロゲン組成として特に制限はなく、塩化銀、塩臭化銀、臭化銀、ヨウ臭化銀、ヨウ塩臭化銀、ヨウ化銀を用いることができる。その中でも臭化銀、ヨウ臭化銀及びヨウ化銀が好ましい。粒子内におけるハロゲン組成の分布は均一であってもよく、ハロゲン組成がステップ状に変化したものでもよく、或いは連続的に変化したものでもよい。また、コア/シェル構造を有するハロゲン化銀粒子を好ましく用いることができる。構造として好ましいものは2～5重構造であり、より好ましくは2～4重構造のコア/シェル粒子を用いることができる。また塩化銀、臭化銀又は塩臭化銀粒子の表面に臭化銀やヨウ化銀を局在させる技術も好ましく用いることができる。

【0116】

2) 粒子形成方法

感光性ハロゲン化銀の形成方法は当業界ではよく知られており、例えば、リサーチディスクロージャー1978年6月の第17029号、及び米国特許第3,700,458号に記載されている方法を用いることができるが、具体的にはゼラチンあるいは他のポリマー溶液中に銀供給化合物及びハロゲン供給化合物を添

加することにより感光性ハロゲン化銀を調製し、その後で有機銀塩と混合する方法を用いる。また、特開平11-119374号公報の段落番号0217~0224に記載されている方法、特開平11-352627、特開2000-347335号記載の方法も好ましい。

【0117】

3) 粒子サイズ

感光性ハロゲン化銀の粒子サイズは、画像形成後の白濁を低く抑える目的のために小さいことが好ましく具体的には $0.20\mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $0.01\mu\text{m}$ 以上 $0.15\mu\text{m}$ 以下、更に好ましくは $0.02\mu\text{m}$ 以上 $0.12\mu\text{m}$ 以下がよい。ここでいう粒子サイズとは、ハロゲン化銀粒子の投影面積（平板粒子の場合は主平面の投影面積）と同面積の円像に換算したときの直径をいう。

【0118】

4) 粒子形状

ハロゲン化銀粒子の形状としては立方体、八面体、平板状粒子、球状粒子、棒状粒子、ジャガイモ状粒子等を挙げることができるが、本発明においては特に立方体状粒子が好ましい。ハロゲン化銀粒子のコーナーが丸まった粒子も好ましく用いることができる。感光性ハロゲン化銀粒子の外表面の面指数（ミラー指数）については特に制限はないが、分光増感色素が吸着した場合の分光増感効率が高い $\{100\}$ 面の占める割合が高いことが好ましい。その割合としては50%以上が好ましく、65%以上がより好ましく、80%以上が更に好ましい。ミラー指数 $\{100\}$ 面の比率は増感色素の吸着における $\{111\}$ 面と $\{100\}$ 面との吸着依存性を利用したT. Tani; J. Imaging Sci., 29、165（1985年）に記載の方法により求めることができる。

【0119】

5) 重金属

本発明における感光性ハロゲン化銀粒子は、周期律表（第1~18族までを示す）の第8族~第10族の金属又は金属錯体を含有することができる。周期律表の第8族~第10族の金属又は金属錯体の中心金属として好ましくは、ロジウム、ルテニウム、イリジウムである。これら金属錯体は1種類でもよいし、同種金

属及び異種金属の錯体を2種以上併用してもよい。好ましい含有率は銀1モルに対し 1×10^{-9} モルから 1×10^{-3} モルの範囲が好ましい。これらの重金属や金属錯体及びそれらの添加法については特開平7-225449号、特開平11-65021号段落番号0018~0024、特開平11-119374号段落番号0227~0240に記載されている。

【0120】

本発明においては、六シアノ金属錯体を粒子最表面に存在させたハロゲン化銀粒子が好ましい。六シアノ金属錯体としては、 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 、 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 、 $[\text{Ru}(\text{CN})_6]^{4-}$ 、 $[\text{Os}(\text{CN})_6]^{4-}$ 、 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 、 $[\text{Rh}(\text{CN})_6]^{3-}$ 、 $[\text{Ir}(\text{CN})_6]^{3-}$ 、 $[\text{Cr}(\text{CN})_6]^{3-}$ 、 $[\text{Re}(\text{CN})_6]^{3-}$ などが挙げられる。本発明においては六シアノFe錯体が好ましい。

【0121】

六シアノ金属錯体は、水溶液中でイオンの形で存在するので対陽イオンは重要ではないが、水と混和しやすく、ハロゲン化銀乳剤の沈澱操作に適合しているナトリウムイオン、カリウムイオン、ルビジウムイオン、セシウムイオン及びリチウムイオン等のアルカリ金属イオン、アンモニウムイオン、アルキルアンモニウムイオン（例えばテトラメチルアンモニウムイオン、テトラエチルアンモニウムイオン、テトラプロピルアンモニウムイオン、テトラ（n-ブチル）アンモニウムイオン）を用いることが好ましい。

【0122】

六シアノ金属錯体は、水の他に水と混和しうる適当な有機溶媒（例えば、アルコール類、エーテル類、グリコール類、ケトン類、エステル類、アミド類等）との混合溶媒やゼラチンと混和して添加することができる。

【0123】

六シアノ金属錯体の添加量は、銀1モル当たり 1×10^{-5} モル以上 1×10^{-2} モル以下が好ましく、より好ましくは 1×10^{-4} モル以上 1×10^{-3} モル以下である。

【0124】

六シアノ金属錯体をハロゲン化銀粒子最表面に存在させるには、六シアノ金属錯体を、粒子形成に使用する硝酸銀水溶液を添加終了した後、硫黄増感、セレン増感及びテルル増感のカルコゲン増感や金増感等の貴金属増感を行う化学増感工程の前までの仕込工程終了前、水洗工程中、分散工程中、又は化学増感工程前に直接添加する。ハロゲン化銀微粒子を成長させないためには、粒子形成後速やかに六シアノ金属錯体を添加することが好ましく、仕込工程終了前に添加することが好ましい。

【0125】

尚、六シアノ金属錯体の添加は、粒子形成をするために添加する硝酸銀の総量の96質量%を添加した後から開始してもよく、98質量%添加した後から開始するのがより好ましく、99質量%添加した後が特に好ましい。

【0126】

これら六シアノ金属錯体を粒子形成の完了する直前の硝酸銀水溶液を添加した後に添加すると、ハロゲン化銀粒子最表面に吸着することができ、そのほとんどが粒子表面の銀イオンと難溶性の塩を形成する。この六シアノ鉄(II)の銀塩は、AgIよりも難溶性の塩であるため、微粒子による再溶解を防ぐことができ、粒子サイズが小さいハロゲン化銀微粒子を製造することが可能となった。

【0127】

さらに本発明に用いられるハロゲン化銀粒子に含有することのできる金属原子(例えば $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$)、ハロゲン化銀乳剤の脱塩法や化学増感法については特開平11-84574号段落番号0046~0050、特開平11-65021号段落番号0025~0031、特開平11-119374号段落番号0242~0250に記載されている。

【0128】

6) ゼラチン

本発明に用いる感光性ハロゲン化銀乳剤に含有されるゼラチンとしては、種々のゼラチンが使用することができる。感光性ハロゲン化銀乳剤の有機銀塩含有塗布液中での分散状態を良好に維持することが必要であり、分子量は、10,000~1,000,000のゼラチンを使用することが好ましい。また、ゼラチン

の置換基をフタル化处理することも好ましい。これらのゼラチンは粒子形成時あるいは脱塩処理後の分散時に使用してもよいが、粒子形成時に使用することが好ましい。

【0129】

7) 増感色素

本発明に適用できる増感色素としてはハロゲン化銀粒子に吸着した際、所望の波長領域でハロゲン化銀粒子を分光増感できるもので、露光光源の分光特性に適した分光感度を有する増感色素を有利に選択することができる。増感色素及び添加法については、特開平11-65021号の段落番号0103~0109、特開平10-186572号一般式(II)で表される化合物、特開平11-119374号の一般式(I)で表される色素及び段落番号0106、米国特許第5,510,236号、同第3,871,887号実施例5に記載の色素、特開平2-96131号、特開昭59-48753号に開示されている色素、欧州特許公開第0803764A1号の第19ページ第38行~第20ページ第35行、特開2001-272747号、特開2001-290238号、特開2002-23306号等に記載されている。これらの増感色素は単独で用いてもよく、2種以上組合せて用いてもよい。本発明において増感色素をハロゲン化銀乳剤中に添加する時期は、脱塩工程後、塗布までの時期が好ましく、より好ましくは脱塩後から化学熟成が終了する前までの時期である。

本発明における増感色素の添加量は、感度やカブリの性能に合わせて所望の量にすることができるが、感光性層のハロゲン化銀1モル当たり 10^{-6} ~1モルが好ましく、さらに好ましくは 10^{-4} ~ 10^{-1} モルである。

【0130】

本発明は分光増感効率を向上させるため、強色増感剤を用いることができる。本発明に用いる強色増感剤としては、欧州特許公開第587,338号、米国特許第3,877,943号、同第4,873,184号、特開平5-341432号、同11-109547号、同10-111543号等に記載の化合物が挙げられる。

【0131】

8) 化学増感

本発明における感光性ハロゲン化銀粒子は、硫黄増感法、セレン増感法もしくはテルル増感法にて化学増感されていることが好ましい。硫黄増感法、セレン増感法、テルル増感法に好ましく用いられる化合物としては公知の化合物、例えば、特開平7-128768号等に記載の化合物等を使用することができる。特に本発明においてはテルル増感が好ましく、特開平11-65021号段落番号0030に記載の文献に記載の化合物、特開平5-313284号中の一般式(II)，(III)，(IV)で示される化合物がより好ましい。

【0132】

本発明における感光性ハロゲン化銀粒子は、上記カルコゲン増感と組み合わせて、あるいは単独で金増感法にて化学増感されていることが好ましい。金増感剤としては、金の価数が+1価又は+3価が好ましく、金増感剤としては通常用いられる金化合物が好ましい。代表的な例としては塩化金酸、臭化金酸、カリウムクロロオーレート、カリウムブロロオーレート、オーリックトリクロライド、カリウムオーリックチオシアネート、カリウムヨードオーレート、テトラシアノオーリックアシド、アンモニウムオーロチオシアネート、ピリジルトリクロロゴールドなどが好ましい。また、米国特許第5858637号、特開2002-278016号に記載の金増感剤も好ましく用いられる。

【0133】

本発明においては、化学増感は粒子形成後で塗布前であればいかなる時期でも可能であり、脱塩後、(1)分光増感前、(2)分光増感と同時、(3)分光増感後、(4)塗布直前等があり得る。

本発明で用いられる硫黄、セレン及びテルル増感剤の使用量は、使用するハロゲン化銀粒子、化学熟成条件等によって変わるが、ハロゲン化銀1モル当たり 10^{-8} ～ 10^{-2} モル、好ましくは 10^{-7} ～ 10^{-3} モル程度を用いる。

金増感剤の添加量は種々の条件により異なるが、目安としてはハロゲン化銀1モル当たり 10^{-7} モルから 10^{-3} モル、より好ましくは 10^{-6} モル～ 5×10^{-4} モルである。

本発明における化学増感の条件としては特に制限はないが、pHとしては5～8

、 pAg としては6～11、温度としては40～95℃程度である。

本発明で用いるハロゲン化銀乳剤には、欧州特許公開第293,917号公報に示される方法により、チオスルホン酸化合物を添加してもよい。

【0134】

本発明における感光性ハロゲン化銀粒子は、還元剤を用いることが好ましい。還元増感法の具体的な化合物としてはアスコルビン酸、二酸化チオ尿素が好ましく、その他に塩化第一スズ、アミノイミノメタンスルフィン酸、ヒドラジン誘導体、ボラン化合物、シラン化合物、ポリアミン化合物等を用いることが好ましい。還元増感剤の添加は、結晶成長から塗布直前の調製工程までの感光乳剤製造工程のどの過程でも良い。また、乳剤の pH を7以上又は pAg を8.3以下に保持して熟成することにより還元増感することが好ましく、粒子形成中に銀イオンのシングルアディクション部分を導入することにより還元増感することも好ましい。

【0135】

9) 1電子酸化されて生成する1電子酸化体が1電子もしくはそれ以上の電子を放出し得る化合物

本発明における熱現像感光材料は、1電子酸化されて生成する1電子酸化体が1電子もしくはそれ以上の電子を放出し得る化合物を含有することが好ましい。該化合物は、単独、あるいは前記の種々の化学増感剤と併用して用いられ、ハロゲン化銀の感度増加をもたらすことができる。

【0136】

本発明の熱現像感光材料に含有される1電子酸化されて生成する1電子酸化体が1電子もしくはそれ以上の電子を放出し得る化合物とは以下のタイプ1～5から選ばれる化合物である。

【0137】

(タイプ1)

1電子酸化されて生成する1電子酸化体が、引き続き結合開裂反応を伴って、さらに2電子以上の電子を放出し得る化合物。

(タイプ2)

1 電子酸化されて生成する 1 電子酸化体が、引き続き結合開裂反応を伴って、さらにもう 1 電子を放出し得る化合物で、かつ同じ分子内にハロゲン化銀への吸着性基を 2 つ以上有する化合物。

(タイプ 3)

1 電子酸化されて生成する 1 電子酸化体が、引き続き結合形成過程を経た後に、さらに 1 電子もしくはそれ以上の電子を放出し得る化合物。

(タイプ 4)

1 電子酸化されて生成する 1 電子酸化体が、引き続き分子内の環開裂反応を経た後に、さらに 1 電子もしくはそれ以上の電子を放出し得る化合物。

(タイプ 5)

X-Y で表される化合物において X は還元性基を、Y は脱離基を表し、X で表される還元性基が 1 電子酸化されて生成する 1 電子酸化体が、引き続き X-Y 結合の開裂反応を伴って Y を脱離して X ラジカルを生成し、そこからさらにもう 1 電子を放出し得る化合物。

【0138】

上記タイプ 1 及びタイプ 3～5 の化合物のうち好ましいものは、「分子内にハロゲン化銀への吸着性基を有する化合物」であるか、又は「分子内に、分光増感色素の部分構造を有する化合物」である。より好ましくは「分子内にハロゲン化銀への吸着性基を有する化合物」である。タイプ 1～4 の化合物はより好ましくは「2 つ以上のメルカプト基で置換された含窒素ヘテロ環基を吸着性基として有する化合物」である。

【0139】

タイプ 1～5 の化合物について詳細に説明する。

タイプ 1 の化合物において「結合開裂反応」とは具体的に炭素-炭素、炭素-ケイ素、炭素-水素、炭素-ホウ素、炭素-スズ、炭素-ゲルマニウムの各元素間の結合の開裂を意味し、炭素-水素結合の開裂がさらにこれらに付随してもよい。タイプ 1 の化合物は 1 電子酸化されて 1 電子酸化体となった後に、初めて結合開裂反応を伴って、さらに 2 電子以上（好ましくは 3 電子以上）の電子を放出し得る化合物である。

【0140】

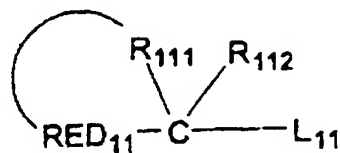
タイプ1の化合物のうち好ましい化合物は一般式(A)、一般式(B)、一般式(1)、一般式(2)又は一般式(3)で表される。

【0141】

一般式(A)

【化10】

一般式(A)

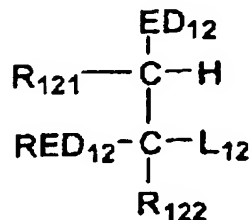


【0142】

一般式(B)

【化11】

一般式(B)



【0143】

一般式(A)においてRED₁₁は1電子酸化され得る還元性基を表し、L₁₁は脱離基を表す。R₁₁₂は水素原子又は置換基を表す。R₁₁₁は炭素原子(C)及びRED₁₁と共に、5員もしくは6員の芳香族環(芳香族ヘテロ環を含む)のテトラヒドロ体、ヘキサヒドロ体、もしくはオクタヒドロ体に相当する環状構造を形成し得る非金属原子団を表す。

【0144】

一般式(B)においてRED₁₂は1電子酸化され得る還元性基を表し、L₁₂は

脱離基を表す。R₁₂₁及びR₁₂₂は、それぞれ水素原子又は置換基を表す。ED₁₂は電子供与性基を表す。一般式(B)においてR₁₂₁とRED₁₂、R₁₂₁とR₁₂₂、又はED₁₂とRED₁₂とは、互いに結合して環状構造を形成していてもよい。

【0145】

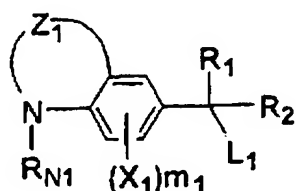
これら一般式(A)又は一般式(B)で表される化合物は、RED₁₁又はRED₁₂で表される還元性基が1電子酸化された後、自発的にL₁₁又はL₁₂を結合開裂反応により離脱することで、これに伴いさらに電子を2つ以上、好ましくは3つ以上放出し得る化合物である。

【0146】

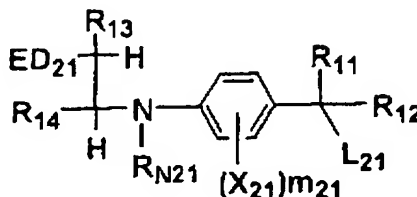
一般式(1)、一般式(2)、一般式(3)

【化12】

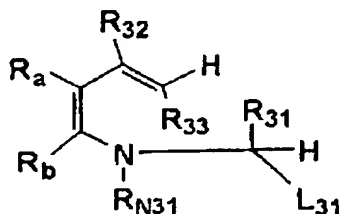
一般式(1)



一般式(2)



一般式(3)



【0147】

一般式(1)においてZ₁は窒素原子及びベンゼン環の2つの炭素原子と共に6員環を形成し得る原子団を表し、R₁、R₂、R_{N1}はそれぞれ水素原子又は置換基を表し、X₁はベンゼン環に置換可能な置換基を表し、m₁は0～3の整数を表し、L₁は脱離基を表す。一般式(2)においてED₂₁は電子供与性基を表し、R₁₁、R₁₂、R_{N21}、R₁₃、R₁₄はそれぞれ水素原子又は置換基を表し、X₂₁は

ベンゼン環に置換可能な置換基を表し、 m_{21} は0～3の整数を表し、 L_{21} は脱離基を表す。 R_{N21} 、 R_{13} 、 R_{14} 、 X_{21} 及び ED_{21} は、互いに結合して環状構造を形成していてもよい。一般式(3)において R_{32} 、 R_{33} 、 R_{31} 、 R_{N31} 、 R_a 、 R_b はそれぞれ水素原子又は置換基を表し、 L_{31} は脱離基を表す。但し R_{N31} がアリール基以外の基を表す時、 R_a 及び R_b は互いに結合して芳香族環を形成する。

【0148】

これら化合物は1電子酸化された後、自発的に L_1 、 L_{21} 、又は L_{31} を結合開裂反応により離脱することで、これに伴いさらに電子を2つ以上、好ましくは3つ以上放出し得る化合物である。

【0149】

以下、先ず一般式(A)で表される化合物について詳しく説明する。

一般式(A)において RED_{11} で表される1電子酸化され得る還元性基は、後述する R_{111} と結合して特定の環形成をし得る基であり、具体的には次の1価基から環形成をするのに適切な箇所の水素原子1個を除いた2価基が挙げられる。例えば、アルキルアミノ基、アリールアミノ基(アニリノ基、ナフチルアミノ基等)、ヘテロ環アミノ基(ベンズチアゾリルアミノ基、ピロリルアミノ基等)、アルキルチオ基、アリールチオ基(フェニルチオ基等)、ヘテロ環チオ基、アルコキシ基、アリールオキシ基(フェノキシ基等)、ヘテロ環オキシ基、アリール基(フェニル基、ナフチル基、アントラニル基等)、芳香族又は非芳香族のヘテロ環基(5員～7員の、単環もしくは縮合環の、窒素原子、硫黄原子、酸素原子、セレン原子のうち少なくとも1つのヘテロ原子を含むヘテロ環で、その具体例としては、例えばテトラヒドロキノリン環、テトラヒドロイソキノリン環、テトラヒドロキノキサリン環、テトラヒドロキナゾリン環、インドリン環、インドール環、インダゾール環、カルバゾール環、フェノキサジン環、フェノチアジン環、ベンゾチアゾリン環、ピロール環、イミダゾール環、チアゾリン環、ピペリジン環、ピロリジン環、モルホリン環、ベンゾイミダゾール環、ベンゾイミダゾリン環、ベンゾオキサゾリン環、メチレンジオキシフェニル環等が挙げられる)である(以後、便宜上 RED_{11} は1価基名として記述する)。 RED_{11} は置換基を有していてもよい。

【0150】

本発明において置換基とは、特に説明がない限り、以下の基から選ばれる置換基を意味する。ハロゲン原子、アルキル基（アラルキル基、シクロアルキル基、活性メチン基等を含む）、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘテロ環基（置換する位置は問わない）、4級化された窒素原子を含むヘテロ環基（例えばピリジニオ基、イミダゾリオ基、キノリニオ基、イソキノリニオ基）、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルバモイル基、カルボキシ基又はその塩、スルホニルカルバモイル基、アシルカルバモイル基、スルファモイルカルバモイル基、カルバゾイル基、オキサリル基、オキサモイル基、シアノ基、カルボンイミドイル基、チオカルバモイル基、ヒドロキシ基、アルコキシ基（エチレンオキシ基もしくはプロピレンオキシ基単位を繰り返し含む基を含む）、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アシルオキシ基、（アルコキシもしくはアリールオキシ）カルボニルオキシ基、カルバモイルオキシ基、スルホニルオキシ基、アミノ基、（アルキル、アリール、又はヘテロ環）アミノ基、アシルアミノ基、スルホンアミド基、ウレイド基、チオウレイド基、イミド基、（アルコキシもしくはアリールオキシ）カルボニルアミノ基、スルファモイルアミノ基、セミカルバジド基、チオセミカルバジド基、ヒドラジノ基、アンモニオ基、オキサモイルアミノ基、（アルキルもしくはアリール）スルホニルウレイド基、アシルウレイド基、アシルスルファモイルアミノ基、ニトロ基、メルカプト基、（アルキル、アリール、又はヘテロ環）チオ基、（アルキル又はアリール）スルホニル基、（アルキル又はアリール）スルフィニル基、スルホ基又はその塩、スルファモイル基、アシルスルファモイル基、スルホニルスルファモイル基又はその塩、リン酸アミドもしくはリン酸エステル構造を含む基、等が挙げられる。これら置換基は、これら置換基でさらに置換されていてもよい。

【0151】

RED₁₁として好ましくは、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、ヘテロ環アミノ基、アリール基、芳香族又は非芳香族のヘテロ環基であり、さらに好ましくはアリールアミノ基（特にアニリノ基）、アリール基（特にフェニル基）である。これらが置換基を有する時、置換基として好ましくはハロゲン原子、アルキ

ル基、アルコキシ基、カルバモイル基、スルファモイル基、アシルアミノ基、スルホンアミド基である。

但し RED_{11} がアリール基を表す時、アリール基は少なくとも1つの「電子供与性基」を有していることが好ましい。ここに「電子供与性基」とは、ヒドロキシ基、アルコキシ基、メルカプト基、スルホンアミド基、アシルアミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、ヘテロ環アミノ基、活性メチン基、窒素原子を環内に少なくとも1つ含む5員の、単環もしくは縮合環の、電子過剰な芳香族ヘテロ環基（例えばインドリル基、ピロリル基、イミダゾリル基、ベンズイミダゾリル基、チアゾリル基、ベンズチアゾリル基、インダゾリル基など）、窒素原子で置換する非芳香族含窒素ヘテロ環基（ピロリジニル基、インドリニル基、ピペリジニル基、ピペラジニル基、モルホリノ基などで環状のアミノ基とも呼べる基）である。ここで活性メチン基とは2つの「電子求引性基」で置換されたメチン基を意味し、ここに「電子求引性基」とはアシル基、アルコシキカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルバモイル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、スルファモイル基、トリフルオロメチル基、シアノ基、ニトロ基、カルボンイミドイル基を意味する。ここで2つの電子求引性基は互いに結合して環状構造をとっていてもよい。

【0152】

一般式 (A) において L_{11} は、具体的にはカルボキシ基もしくはその塩、シリル基、水素原子、トリアリールホウ素アニオン、トリアルキルスタニル基、トリアルキルゲルミル基、又は $-CR_{C1}R_{C2}R_{C3}$ 基を表す。ここにシリル基とは具体的にトリアルキルシリル基、アリールジアルキルシリル基、トリアリールシリル基などを表し、任意の置換基を有していてもよい。

【0153】

L_{11} がカルボキシ基の塩を表すとき、塩を形成するカウンターイオンとしてはアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、重金属イオン、アンモニウムイオン、ホスホニウムイオンなどが挙げられ、好ましくはアルカリ金属イオン又はアンモニウムイオンであり、アルカリ金属イオン（特に Li^+ 、 Na^+ 、 K^+ イオン）が最も好ましい。

【0154】

L_{11} が $-C R_{C1} R_{C2} R_{C3}$ 基を表す時、ここに R_{C1} 、 R_{C2} 、 R_{C3} はそれぞれ独立に、水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、ヘテロ環アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヒドロキシ基を表し、これらが互いに結合して環状構造を形成していてもよく、さらに任意の置換基を有していてもよい。但し、 R_{C1} 、 R_{C2} 、 R_{C3} のうち1つが水素原子もしくはアルキル基を表す時、残る2つが水素原子もしくはアルキル基を表すことはない。 R_{C1} 、 R_{C2} 、 R_{C3} として好ましくは、それぞれ独立に、アルキル基、アリール基（特にフェニル基）、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、ヘテロ環基、アルコキシ基、ヒドロキシ基で、具体的にその例を挙げると、フェニル基、p-ジメチルアミノフェニル基、p-メトキシフェニル基、2,4-ジメトキシフェニル基、p-ヒドロキシフェニル基、メチルチオ基、フェニルチオ基、フェノキシ基、メトキシ基、エトキシ基、ジメチルアミノ基、N-メチルアニリノ基、ジフェニルアミノ基、モルホリノ基、チオモルホリノ基、ヒドロキシ基などが挙げられる。またこれらが互いに結合して環状構造を形成する場合の例としては1,3-ジチオラン-2-イル基、1,3-ジチアン-2-イル基、N-メチル-1,3-チアゾリジン-2-イル基、N-ベンジル-ベンゾチアゾリジン-2-イル基などが挙げられる。

$-C R_{C1} R_{C2} R_{C3}$ 基が、 R_{C1} 、 R_{C2} 、 R_{C3} についてそれぞれ上述した範囲内で選択された結果として、一般式(A)から L_{11} を除いた残基と同じ基を表す場合もまた好ましい。

【0155】

一般式(A)において L_{11} は、好ましくはカルボキシ基又はその塩、及び水素原子である。より好ましくはカルボキシ基又はその塩である。

【0156】

L_{11} が水素原子を表す時、一般式(A)で表される化合物は、分子内に内在する塩基部位を有していることが好ましい。この塩基部位の作用により、一般式(A)で表される化合物が酸化された後、 L_{11} で表される水素原子が脱プロトン化

されて、ここからさらに電子が放出されるのである。

【0157】

ここに塩基とは、具体的に約1～約10の pK_a を示す酸の共役塩基である。例えば含窒素ヘテロ環類（ピリジン類、イミダゾール類、ベンゾイミダゾール類、チアゾール類など）、アニリン類、トリアルキルアミン類、アミノ基、炭素酸類（活性メチレンアニオンなど）、チオ酢酸アニオン、カルボキシレート（ $-COO^-$ ）、サルフェート（ $-SO_3^-$ ）、又はアミノオキシド（ $>N^+(O^-)-$ ）などが挙げられる。好ましくは約1～約8の pK_a を示す酸の共役塩基であり、カルボキシレート、サルフェート、又はアミノオキシドがより好ましく、カルボキシレートが特に好ましい。これらの塩基がアニオンを有する時、対カチオンを有していてもよく、その例としてはアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、重金属イオン、アンモニウムイオン、ホスホニウムイオンなどが挙げられる。これら塩基は、任意の位置で一般式（A）で表される化合物に連結される。これら塩基部位が結合する位置としては、一般式（A）の RED_{11} 、 R_{111} 、 R_{112} の何れでもよく、またこれらの基の置換基に連結していてもよい。

【0158】

一般式（A）において R_{112} は水素原子又は炭素原子に置換可能な置換基を表す。但し R_{112} が L_{11} と同じ基を表すことはない。

R_{112} は好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基（フェニル基など）、アルコキシ基（メトキシ基、エトキシ基、ベンジルオキシ基など）、ヒドロキシ基、アルキルチオ基（メチルチオ基、ブチルチオ基など）、アミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、ヘテロ環アミノ基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、アルコキシ基、ヒドロキシ基、フェニル基、アルキルアミノ基である。

【0159】

一般式（A）において R_{111} が形成する環状構造とは、5員もしくは6員の芳香族環（芳香族ヘテロ環を含む）のテトラヒドロ体、ヘキサヒドロ体もしくはオクタヒドロ体に相当する環構造で、ここにヒドロ体とは、芳香族環（芳香族ヘテロ環を含む）に内在する炭素-炭素2重結合（又は炭素-窒素2重結合）が部分

的に水素化された環構造を意味し、テトラヒドロ体とは2つの、ヘキサヒドロ体とは3つの、オクタヒドロ体とは4つの、炭素-炭素2重結合（又は炭素-窒素2重結合）が水素化された構造を意味する。水素化されることで芳香族環は、部分的に水素化された非芳香族の環構造となる。

具体的には、ピロリジン環、イミダゾリジン環、チアゾリジン環、ピラゾリジン環及びオキサゾリジン環、ピペリジン環、テトラヒドロピリジン環、テトラヒドロピリミジン環、ピペラジン環、テトラリン環、テトラヒドロキノリン環、テトラヒドロイソキノリン環、テトラヒドロキナゾリン環、及びテトラヒドロキノキサリン環、テトラヒドロカルバゾール環、オクタヒドロフェナントリジン環等が挙げられる。これらの環構造は任意の置換基を有していてもよい。

【0160】

R₁₁₁が形成する環状構造としてさらに好ましくは、ピロリジン環、イミダゾリジン環、ピペリジン環、テトラヒドロピリジン環、テトラヒドロピリミジン環、ピペラジン環、テトラヒドロキノリン環、テトラヒドロイソキノリン環、テトラヒドロキナゾリン環、テトラヒドロキノキサリン環、テトラヒドロカルバゾール環であり、特に好ましくは、ピロリジン環、ピペリジン環、ピペラジン環、テトラヒドロピリジン環、テトラヒドロキノリン環、テトラヒドロイソキノリン環、テトラヒドロキナゾリン環、テトラヒドロキノキサリン環であり、最も好ましくはピロリジン環、ピペリジン環、テトラヒドロピリジン環、テトラヒドロキノリン環、テトラヒドロイソキノリン環である。

【0161】

一般式(B)においてRED₁₂、L₁₂は、それぞれ一般式(A)のRED₁₁、L₁₁に同義の基であり、その好ましい範囲もまた同じである。但し、RED₁₂は下記の環状構造を形成する場合以外は1価基であり、具体的にはRED₁₁に記載した1価基名の基が挙げられる。R₁₂₁及びR₁₂₂は一般式(A)のR₁₁₂に同義の基であり、その好ましい範囲もまた同じである。ED₁₂は電子供与性基を表す。R₁₂₁とRED₁₂、R₁₂₁とR₁₂₂、又はED₁₂とRED₁₂とは、互いに結合して環状構造を形成していてもよい。

【0162】

一般式 (B) において ED_{12} で表される電子供与性基とは、 RED_{11} がアリアル基を表すときの置換基として説明した電子供与性基と同じものである。 ED_{12} として好ましくはヒドロキシ基、アルコキシ基、メルカプト基、スルホンアミド基、アルキルアミノ基、アリアルアミノ基、活性メチン基、窒素原子を環内に少なくとも 1 つ含む 5 員の、単環もしくは縮合環の、電子過剰な芳香族ヘテロ環基、窒素原子で置換する非芳香族含窒素ヘテロ環基、及びこれら電子供与性基で置換されたフェニル基であり、さらにヒドロキシ基、メルカプト基、スルホンアミド基、アルキルアミノ基、アリアルアミノ基、活性メチン基、窒素原子で置換する非芳香族含窒素ヘテロ環基、及びこれら電子供与性基で置換されたフェニル基（例えば *p*-ヒドロキシフェニル基、*p*-ジアルキルアミノフェニル基、*o*-, *p*-ジアルコキシフェニル基等）がより好ましい。

【0163】

一般式 (B) において R_{121} と RED_{12} 、 R_{122} と R_{121} 、又は ED_{12} と RED_{12} とは、互いに結合して環状構造を形成していてもよい。ここで形成される環状構造とは、非芳香族の炭素環もしくはヘテロ環であって、5 員～7 員環の単環又は縮合環で、置換もしくは無置換の環状構造である。 R_{121} と RED_{12} とが環構造を形成するとき、その具体例としては、一般式 (A) において R_{111} が形成する環状構造の例として挙げたものに加えて、ピロリン環、イミダゾリン環、チアゾリン環、ピラゾリン環、オキサゾリン環、インダン環、モルホリン環、インドリン環、テトラヒドロ-1, 4-オキサジン環、2, 3-ジヒドロベンゾ-1, 4-オキサジン環、テトラヒドロ-1, 4-チアジン環、2, 3-ジヒドロベンゾ-1, 4-チアジン環、2, 3-ジヒドロベンゾフラン環、2, 3-ジヒドロベンゾチオフェン環等が挙げられる。 ED_{12} と RED_{12} とが環構造を形成するとき、 ED_{12} は好ましくはアミノ基、アルキルアミノ基、アリアルアミノ基を表し、形成される環構造の具体例としては、テトラヒドロピラジン環、ピペラジン環、テトラヒドロキノキサリン環、テトラヒドロイソキノリン環などが挙げられる。 R_{122} と R_{121} とが環構造を形成するとき、その具体例としてはシクロヘキサン環、シクロペンタン環などが挙げられる。

【0164】

次に一般式 (1) ~ (3) について説明する。

一般式 (1) ~ (3) において R_1 、 R_2 、 R_{11} 、 R_{12} 、 R_{31} は、一般式 (A) の R_{112} と同義の基であり、その好ましい範囲もまた同じである。 L_1 、 L_{21} 、 L_{31} は、一般式 (A) の L_{11} について説明した中で具体例として挙げた基と同じ脱離基を表し、その好ましい範囲もまた同じである。 X_1 、 X_{21} で表される置換基としては、一般式 (A) の RED_{11} が置換基を有する時の置換基の例と同じであり、好ましい範囲も同じである。 m_1 、 m_{21} は好ましくは 0 ~ 2 の整数であり、より好ましくは 0 又は 1 である。

【0165】

R_{N1} 、 R_{N21} 、 R_{N31} が置換基を表す時、置換基としてはアルキル基、アリール基、ヘテロ環基が好ましく、これらはさらに任意の置換基を有していてもよい。 R_{N1} 、 R_{N21} 、 R_{N31} は水素原子、アルキル基又はアリール基が好ましく、水素原子又はアルキル基がより好ましい。

【0166】

R_{13} 、 R_{14} 、 R_{33} 、 R_a 、 R_b が置換基を表す時、置換基として好ましくは、アルキル基、アリール基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、シアノ基、アルコキシ基、アシルアミノ基、スルホンアミド基、ウレイド基、チオウレイド基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、スルファモイル基などである。

【0167】

一般式 (1) において Z_1 が形成する 6 員環は、一般式 (1) のベンゼン環と縮合した非芳香族のヘテロ環であり、具体的には縮合するベンゼン環も含めた環構造としてテトラヒドロキノリン環、テトラヒドロキノキサリン環、テトラヒドロキナゾリン環であり、好ましくはテトラヒドロキノリン環、テトラヒドロキノキサリン環である。これらは置換基を有していてもよい。

【0168】

一般式 (2) において ED_{21} は、一般式 (B) の ED_{12} と同義の基であり、その好ましい範囲もまた同じである。

【0169】

一般式(2)において R_{N21} 、 R_{13} 、 R_{14} 、 X_{21} 及び ED_{21} のいずれか2つは、互いに結合して環状構造を形成していてもよい。ここで R_{N21} と X_{21} が結合して形成される環状構造とは、好ましくはベンゼン環と縮合した5員～7員の非芳香族の炭素環もしくはヘテロ環であって、その具体例としては、テトラヒドロキノリン環、テトラヒドロキノキサリン環、インドリン環、2,3-ジヒドロ-5,6-ベンゾ-1,4-チアジン環などが挙げられる。好ましくはテトラヒドロキノリン環、テトラヒドロキノキサリン環、インドリン環である。

【0170】

一般式(3)において R_{N31} がアリール基以外の基を表す時、 R_a 及び R_b は互いに結合して芳香族環を形成する。ここに芳香族環とはアリール基(例えばフェニル基、ナフチル基)及び芳香族ヘテロ環基(例えばピリジン環基、ピロール環基、キノリン環基、インドール環基など)であり、アリール基が好ましい。該芳香族環基は任意の置換基を有していてもよい。

一般式(3)において R_a 及び R_b は、互いに結合して芳香族環(特にフェニル基)を形成する場合は好ましい。

【0171】

一般式(3)において R_{32} は好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基、ヒドロキシ基、アルコキシ基、メルカプト基、アミノ基などであり、ここに R_{32} がヒドロキシ基を表す時、同時に R_{33} が「電子求引性基」を表す場合も好ましい例の1つである。ここに「電子求引性基」とは、先に説明したものと同一であり、アシル基、アルコシキカルボニル基、カルバモイル基、シアノ基が好ましい。

【0172】

次にタイプ2の化合物について説明する。

タイプ2の化合物において「結合開裂反応」とは炭素-炭素、炭素-ケイ素、炭素-水素、炭素-ホウ素、炭素-スズ、炭素-ゲルマニウムの各元素間の結合の開裂を意味し、炭素-水素結合の開裂がこれに付随してもよい。

【0173】

タイプ2の化合物は分子内にハロゲン化銀への吸着性基を2つ以上(好ましくは2～6つ、より好ましくは2～4つ)有する化合物である。より好ましくは2

つ以上のメルカプト基で置換された含窒素ヘテロ環基を吸着性基として有する化合物である。吸着性基の数は、好ましくは2～6、さらに好ましくは2～4が良い。吸着性基については後述する。

【0174】

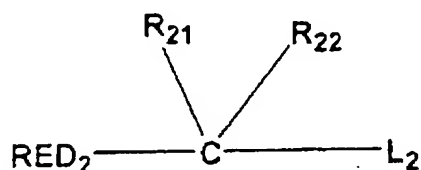
タイプ2の化合物のうち好ましい化合物は一般式(C)で表される。

【0175】

一般式(C)

【化13】

一般式(C)



【0176】

ここに一般式(C)で表される化合物は、RED₂で表される還元性基が1電子酸化された後、自発的にL₂を結合開裂反応により離脱することで、これに伴いさらに電子を1つ放出し得る化合物である。

【0177】

一般式(C)においてRED₂は一般式(B)のRED₁₂と同義の基を表し、その好ましい範囲も同じである。L₂は一般式(A)のL₁₁について説明したのと同義の基を表し、その好ましい範囲も同じである。なおL₂がシリル基を表す時、該化合物は分子内に、2つ以上のメルカプト基で置換された含窒素ヘテロ環基を吸着性基として有する化合物である。R₂₁、R₂₂は水素原子又は置換基を表し、これらは一般式(A)のR₁₁₂と同義の基であり、その好ましい範囲も同じである。RED₂とR₂₁とは互いに結合して環構造を形成していてもよい。

【0178】

ここで形成される環構造とは、5員～7員の、単環もしくは縮合環の、非芳香族の炭素環又はヘテロ環であり、置換基を有していてもよい。但し該環構造が、芳香族環又は芳香族ヘテロ環のテトラヒドロ体、ヘキサヒドロ体もしくはオクタ

ヒドロ体に相当する環構造であることはない。環構造として好ましくは、芳香族環又は芳香族ヘテロ環のジヒドロ体に対応する環構造で、その具体例としては、例えば2-ピロリン環、2-イミダゾリン環、2-チアゾリン環、1, 2-ジヒドロピリジン環、1, 4-ジヒドロピリジン環、インドリン環、ベンゾイミダゾリン環、ベンゾチアゾリン環、ベンゾオキサゾリン環、2, 3-ジヒドロベンゾチオフェン環、2, 3-ジヒドロベンゾフラン環、ベンゾ- α -ピラン環、1, 2-ジヒドロキノリン環、1, 2-ジヒドロキナゾリン環、1, 2-ジヒドロキノキサリン環などが挙げられ、好ましくは2-イミダゾリン環、2-チアゾリン環、インドリン環、ベンゾイミダゾリン環、ベンゾチアゾリン環、ベンゾオキサゾリン環、1, 2-ジヒドロピリジン環、1, 2-ジヒドロキノリン環、1, 2-ジヒドロキナゾリン環、1, 2-ジヒドロキノキサリン環などであり、インドリン環、ベンゾイミダゾリン環、ベンゾチアゾリン環、1, 2-ジヒドロキノリン環がより好ましく、インドリン環が特に好ましい。

【0179】

次にタイプ3の化合物について説明する。

タイプ3の化合物において「結合形成過程」とは炭素-炭素、炭素-窒素、炭素-硫黄、炭素-酸素などの原子間結合の形成を意味する。

【0180】

タイプ3の化合物は好ましくは、1電子酸化されて生成する1電子酸化体が、引き続いて分子内に共存する反応性基部位（炭素-炭素2重結合部位、炭素-炭素3重結合部位、芳香族基部位、又はベンゾ縮環の非芳香族ヘテロ環基部位）と反応して結合を形成した後に、さらに1電子もしくはそれ以上の電子を放出し得ることを特徴とする化合物である。

【0181】

さらに詳細に述べるとタイプ3の化合物は、1電子酸化されて生成するその1電子酸化体（カチオンラジカル種、又はそこからプロトンの脱離により生成する中性のラジカル種）が、同じ分子内に共存する上記反応性基と反応し、結合を形成して、分子内に新たに環構造を有するラジカル種を生成する。そしてこのラジカル種から、直接もしくはプロトンの脱離を伴って、2電子目の電子が放出され

る特徴を有している。

そしてさらにタイプ3の化合物の中には、そうして生成した2電子酸化体がある場合、あるいは加水分解反応を受けた後に、またある場合には直接プロトンの移動を伴う互変異性化反応を起して、そこからさらに1電子以上、通常2電子以上の電子を放出する場合がある。あるいはまたこうした互変異性化反応を経由せずに直接2電子酸化体から、さらに1電子以上、通常2電子以上の電子を放出する能力を有しているものも含まれる。

【0182】

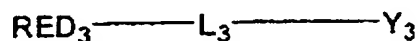
タイプ3の化合物は好ましくは、一般式(D)で表される。

【0183】

一般式(D)

【化14】

一般式(D)



【0184】

一般式(D)においてRED₃は1電子酸化され得る還元性基を表し、Y₃はRED₃が1電子酸化された後に反応する反応性基部位を表し、具体的には炭素-炭素2重結合部位、炭素-炭素3重結合部位、芳香族基部位、又はベンゾ縮環の非芳香族ヘテロ環基部位を含む有機基を表す。L₃はRED₃とY₃とを連結する連結基を表す。

【0185】

RED₃は一般式(B)のRED₁₂と同義の基を表し、好ましくはアリールアミノ基、ヘテロ環アミノ基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリール基、芳香族又は非芳香族のヘテロ環基(特に含窒素ヘテロ環基が好ましい)であり、さらに好ましくはアリールアミノ基、ヘテロ環アミノ基、アリール基、芳香族又は非芳香族のヘテロ環基であり、このうちヘテロ環基に関しては、テトラヒドロキノリン環基、テトラヒドロキノキサリン環基、テトラヒドロキナゾリン環基、インドリン環基、インドール環基、カルバゾール環基、フェノキサジン環基、フ

エノチアジン環基、ベンゾチアゾリン環基、ピロール環基、イミダゾール環基、チアゾール環基、ベンゾイミダゾール環基、ベンゾイミダゾリン環基、ベンゾチアゾリン環基、3, 4-メチレンジオキシフェニル-1-イル基などが好ましい。

RED₃として特に好ましくはアリールアミノ基（特にアニリノ基）、アリール基（特にフェニル基）、芳香族又は非芳香族のヘテロ環基である。

【0186】

ここでRED₃がアリール基を表す時、アリール基は少なくとも1つの「電子供与性基」を有していることが好ましい。「電子供与性基」は先に説明したものと同一である。

【0187】

RED₃がアリール基を表す時、そのアリール基の置換基としてより好ましくはアルキルアミノ基、ヒドロキシ基、アルコキシ基、メルカプト基、スルホンアミド基、活性メチン基、窒素原子で置換する非芳香族含窒素ヘテロ環基であり、さらに好ましくはアルキルアミノ基、ヒドロキシ基、活性メチン基、窒素原子で置換する非芳香族含窒素ヘテロ環基であり、最も好ましくはアルキルアミノ基、窒素原子で置換する非芳香族含窒素ヘテロ環基である。

【0188】

Y₃で表される炭素-炭素2重結合部位を含む有機基（例えばビニル基）が置換基を有するとき、その置換基として好ましくは、アルキル基、フェニル基、アシル基、シアノ基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、電子供与基などであり、ここに電子供与性基として好ましくは、アルコキシ基、ヒドロキシ基（シリル基で保護されていてもよく、例えばトリメチルシリルオキシ基、*t*-ブチルジメチルシリルオキシ基、トリフェニルシリルオキシ基、トリエチルシリルオキシ基、フェニルジメチルシリルオキシ基などが挙げられる）、アミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、スルホンアミド基、活性メチン基、メルカプト基、アルキルチオ基、及びこれら電子供与性基を置換基に有するフェニル基である。

【0189】

なおここで炭素-炭素 2 重結合部位を含む有機基が置換基としてヒドロキシ基を有する時、 Y_3 は右記部分構造： $>C_1=C_2(-OH)-$ を含むことになるが、これは互変異性化して右記部分構造： $>C_1H-C_2(=O)-$ となっても良い。さらにこの場合に、該 C_1 炭素に置換する置換基が電子求引性基である場合もまた好ましく、この場合 Y_3 は「活性メチレン基」又は「活性メチン基」の部分構造を有することになる。このような活性メチレン基又は活性メチン基の部分構造を与え得る電子求引性基とは、上述の「活性メチン基」の説明の中で説明したものと同一である。

【0190】

Y_3 で表される炭素-炭素 3 重結合部位を含む有機基（例えばエチニル基）が置換基を有するとき、その置換基としてはアルキル基、フェニル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、電子供与基などが好ましい。

【0191】

Y_3 が芳香族基部位を含む有機基を表す時、芳香族基として好ましくは電子供与性基を置換基として有するアリール基（特にフェニル基が好ましい）又はインドール環基で、ここに電子供与性基として好ましくは、ヒドロキシ基（シリル基で保護されていてもよい）、アルコキシ基、アミノ基、アルキルアミノ基、活性メチン基、スルホンアミド基、メルカプト基である。

【0192】

Y_3 がベンゾ縮環の非芳香族ヘテロ環基部位を含む有機基を表す時、ベンゾ縮環の非芳香族ヘテロ環基として好ましくはアニリン構造を部分構造として内在するもので、例えば、インドリン環基、1, 2, 3, 4-テトラヒドロキノリン環基、1, 2, 3, 4-テトラヒドロキノキサリン環基、4-キノロン環基などが挙げられる。

【0193】

Y_3 で表される反応性基としてより好ましくは、炭素-炭素 2 重結合部位、芳香族基部位、又はベンゾ縮環の非芳香族ヘテロ環基を含む有機基である。さらに好ましくは、炭素-炭素 2 重結合部位、電子供与性基を置換基として有するフェニル基、インドール環基、アニリン構造を部分構造として内在するベンゾ縮環の

非芳香族ヘテロ環基である。ここに炭素-炭素2重結合部位は少なくとも1つの電子供与性基を置換基として有することがより好ましい。

【0194】

Y_3 で表される反応性基が、これまでに説明した範囲から選択された結果として、 RED_3 で表される還元性基と同じ部分構造を有する場合もまた、一般式(D)で表される化合物の好ましい例である。

【0195】

L_3 は、 RED_3 と Y_3 とを連結する連結基を表し、具体的には単結合、アルキレン基、アリーレン基、ヘテロ環基、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR_N-$ 、 $-C(=O)-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-SO-$ 、 $-P(=O)-$ の各基の単独、又はこれらの基の組み合わせからなる基を表す。ここに R_N は水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基を表す。 L_3 で表される連結基は任意の置換基を有していてもよい。 L_3 で表される連結基は、 RED_3 及び Y_3 で表される基の任意の位置で、それぞれの任意の1個の水素原子と置換する形で、連結され得る。

L_3 の好ましい例としては、単結合、アルキレン基（特にメチレン基、エチレン基、プロピレン基）、アリーレン基（特にフェニレン基）、 $-C(=O)-$ 基、 $-O-$ 基、 $-NH-$ 基、 $-N$ （アルキル基）基、及びこれらの基の組み合わせからなる2価の連結基が挙げられる。

【0196】

L_3 で表される基は、 RED_3 が酸化されて生成するカチオンラジカル種(X^+ ・)、又はそこからプロトンの脱離を伴って生成するラジカル種($X\cdot$)と、 Y_3 で表される反応性基とが反応して結合形成する際、これに関わる原子団が、 L_3 を含めて3～7員の環状構造を形成しうることが好ましい。この為にはラジカル種($X^+\cdot$ 又は $X\cdot$)、 Y で表される反応性基、及び L が、3～7個の原子団で連結されていることが好ましい。

【0197】

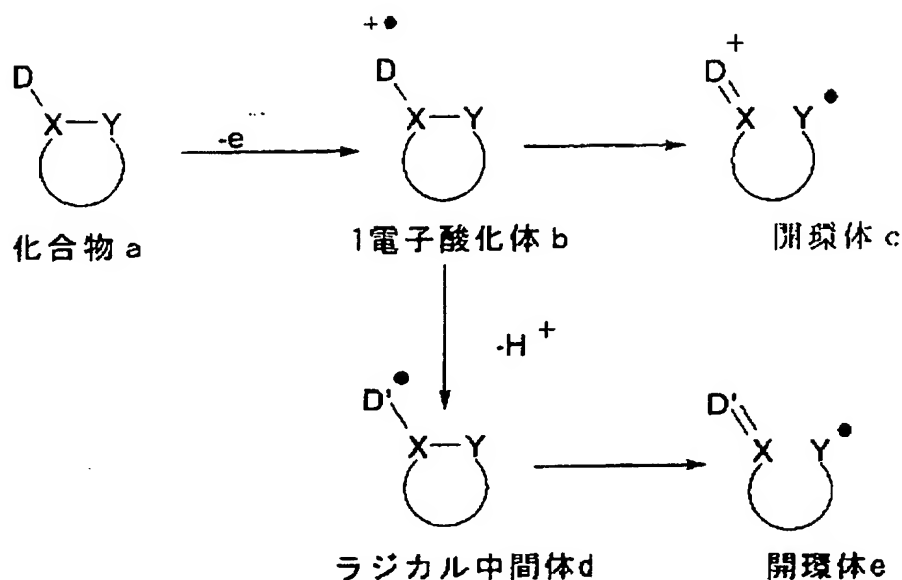
次にタイプ4の化合物について説明する。

タイプ4の化合物は還元性基の置換した環構造を有する化合物であり、該還元性基が1電子酸化された後、環構造の開裂反応を伴ってさらに1電子もしくはそ

れ以上の電子を放出する化合物である。ここで言う環構造の開裂反応とは、下記で表される形式のものを意味する。

【0198】

【化15】



【0199】

式中、化合物 a はタイプ 4 の化合物を表す。化合物 a 中、D は還元性基を表し、X、Y は環構造中の 1 電子酸化後に開裂する結合を形成している原子を表す。まず化合物 a が 1 電子酸化されて 1 電子酸化体 b を生成する。ここから D-X の単結合が 2 重結合になると同時に X-Y の結合が切断され開環体 c が生成する。あるいはまた 1 電子酸化体 b からプロトンの脱離を伴ってラジカル中間体 d が生成し、ここから同様に開環体 e を生成する経路をとる場合もある。このように生成した開環体 c 又は e から、引き続きさらに 1 つ以上の電子が放出される点に、これらの化合物の特徴がある。

【0200】

タイプ 4 の化合物が有する環構造とは、3～7 員環の炭素環又はヘテロ環であり、単環もしくは縮環の、飽和もしくは不飽和の非芳香族の環を表す。好ましくは飽和の環構造であり、より好ましくは 3 員環あるいは 4 員環である。好ましい環構造としてはシクロプロパン環、シクロブタン環、オキシラン環、オキセタン

環、アジリジン環、アゼチジン環、エピスルフィド環、チエタン環が挙げられる。より好ましくはシクロプロパン環、シクロブタン環、オキシラン環、オキセタン環、アゼチジン環であり、特に好ましくはシクロプロパン環、シクロブタン環、アゼチジン環である。環構造は任意の置換基を有していても良い。

【0201】

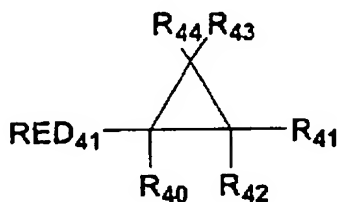
タイプ4の化合物は好ましくは一般式(E)又は(F)で表される。

【0202】

一般式(E)

【化16】

一般式(E)

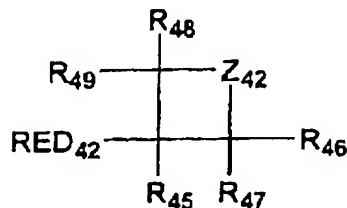


【0203】

一般式(F)

【化17】

一般式(F)



【0204】

一般式(E)及び一般式(F)においてRED₄₁及びRED₄₂は、それぞれ一般式(B)のRED₁₂と同義の基を表し、その好ましい範囲もまた同じである。

R₄₀～R₄₄及びR₄₅～R₄₉は、それぞれ水素原子又は置換基を表す。一般式 (F) においてZ₄₂は、 $-\text{C R}_{420}\text{R}_{421}-$ 、 $-\text{N R}_{423}-$ 、又は $-\text{O}-$ を表す。ここにR₄₂₀、R₄₂₁は、それぞれ水素原子又は置換基を表し、R₄₂₃は水素原子、アルキル基、アリール基又はヘテロ環基を表す。

【0205】

一般式 (E) 及び一般式 (F) においてR₄₀及びR₄₅は、好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基を表し、水素原子、アルキル基、アリール基がより好ましい。R₄₁～R₄₄及びR₄₆～R₄₉として好ましくは水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基、アリールチオ基、アルキルチオ基、アシルアミノ基、スルホンアミド基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基である。

【0206】

R₄₁～R₄₄は、これらのうち少なくとも1つがドナー性基である場合と、R₄₁とR₄₂、あるいはR₄₃とR₄₄がともに電子求引性基である場合が好ましい。より好ましくはR₄₁～R₄₄の少なくとも1つがドナー性基である場合である。さらに好ましくはR₄₁～R₄₄の少なくとも1つがドナー性基であり且つ、R₄₁～R₄₄の中でドナー性基でない基が水素原子又はアルキル基である場合である。

【0207】

ここで言うドナー性基とは、「電子供与性基」、又は少なくとも1つの「電子供与性基」で置換されたアリール基である。ドナー性基として好ましくはアルキルアミノ基、アリールアミノ基、ヘテロ環アミノ基、窒素原子を環内に少なくとも1つ含む5員の、単環もしくは縮合環の、電子過剰な芳香族ヘテロ環基、窒素原子で置換する非芳香族含窒素ヘテロ環基、少なくとも1つの電子供与性基で置換されたフェニル基が用いられる。より好ましくはアルキルアミノ基、アリールアミノ基、窒素原子を環内に少なくとも1つ含む5員の、単環もしくは縮合環の、電子過剰な芳香族ヘテロ環基（インドール環、ピロール環、カルバゾール環など）、電子供与性基で置換されたフェニル基（3つ以上のアルコキシ基で置換されたフェニル基、ヒドロキシ基又はアルキルアミノ基又はアリールアミノ基で置換されたフェニル基など）が用いられる。特に好ましくはアリールアミノ基、窒

素原子を環内に少なくとも1つ含む5員の、単環もしくは縮合環の、電子過剰な芳香族ヘテロ環基（特に3-インドリル基）、電子供与性基で置換されたフェニル基（特にトリアルコキシフェニル基、アルキルアミノ基又はアリールアミノ基で置換されたフェニル基）が用いられる。

【0208】

Z₄₂として好ましくは-CR₄₂₀R₄₂₁-又は-NR₄₂₃-であり、より好ましくは-NR₄₂₃-である。R₄₂₀、R₄₂₁は好ましくは、水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基、アシルアミノ基、スルホンアミノ基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基である。R₄₂₃は好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基、芳香族ヘテロ環基を表し、より好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基である。

【0209】

R₄₀～R₄₉及びR₄₂₀、R₄₂₁、R₄₂₃の各基が置換基である場合にはそれぞれ総炭素数が40以下のものが好ましく、より好ましくは総炭素数30以下で、特に好ましくは総炭素数15以下である。またこれらの置換基は互いに結合して、あるいは分子中の他の部位（RED₄₁、RED₄₂あるいはZ₄₂）と結合して環を形成していても良い。

【0210】

本発明におけるタイプ1～4の化合物において、ハロゲン化銀への吸着性基とは、ハロゲン化銀に直接吸着する基、又はハロゲン化銀への吸着を促進する基であり、具体的には、メルカプト基（又はその塩）、チオン基（-C(=S)-）、窒素原子、硫黄原子、セレン原子及びテルル原子から選ばれる少なくとも1つの原子を含むヘテロ環基、スルフィド基、カチオン性基、又はエチニル基である。但し、本発明におけるタイプ2の化合物においては、吸着性基としてスルフィド基は含まれない。

【0211】

吸着性基としてメルカプト基（又はその塩）とは、メルカプト基（又はその塩）そのものを意味すると同時に、より好ましくは、少なくとも1つのメルカプト基（又はその塩）の置換したヘテロ環基又はアリール基又はアルキル基を表す。

ここにヘテロ環基は、5員～7員の、単環もしくは縮合環の、芳香族又は非芳香族のヘテロ環基で、例えばイミダゾール環基、チアゾール環基、オキサゾール環基、ベンズイミダゾール環基、ベンズチアゾール環基、ベンズオキサゾール環基、トリアゾール環基、チアジアゾール環基、オキサジアゾール環基、テトラゾール環基、プリン環基、ピリジン環基、キノリン環基、イソキノリン環基、ピリミジン環基、トリアジン環基等が挙げられる。また4級化された窒素原子を含むヘテロ環基でもよく、この場合、置換したメルカプト基が解離してメソイオンとなってもよく、この様なヘテロ環基の例としてはイミダゾリウム環基、ピラゾリウム環基、チアゾリウム環基、トリアゾリウム環基、テトラゾリウム環基、チアジアゾリウム環基、ピリジニウム環基、ピリミジニウム環基、トリアジニウム環基などが挙げられ、中でもトリアゾリウム環基（例えば1, 2, 4-トリアゾリウム-3-チオレート環基）が好ましい。アリール基としてはフェニル基又はナフチル基が挙げられる。アルキル基としては炭素数1～30の直鎖又は分岐又は環状のアルキル基が挙げられる。メルカプト基が塩を形成するとき、対イオンとしてはアルカリ金属、アルカリ土類金属、重金属などのカチオン（ Li^+ 、 Na^+ 、 K^+ 、 Mg^{2+} 、 Ag^+ 、 Zn^{2+} 等）、アンモニウムイオン、4級化された窒素原子を含むヘテロ環基、ホスホニウムイオンなどが挙げられる。

【0212】

吸着性基としてのメルカプト基はさらにまた、互変異性化してチオン基となってもよく、具体的にはチオアミド基（ここでは $-\text{C}(=\text{S})-\text{NH}-$ 基）、及び該チオアミド基の部分構造を含む基、すなわち、鎖状もしくは環状のチオアミド基、チオウレイド基、チオウレタン基、又はジチオカルバミン酸エステル基などが挙げられる。ここで環状の例としてはチアゾリジン-2-チオン基、オキサゾリジン-2-チオン基、2-チオヒダントイン基、ロードニン基、イソロードニン基、チオバルビツール酸基、2-チオキソーオキサゾリジン-4-オン基などが挙げられる。

【0213】

吸着性基としてチオン基とは、上述のメルカプト基が互変異性化してチオン基となった場合を含め、メルカプト基に互変異性化できない（チオン基の α 位に水

素原子を持たない)、鎖状もしくは環状のチオアミド基、チオウレイド基、チオウレタン基、又はジチオカルバミン酸エステル基も含まれる。

【0214】

吸着性基として窒素原子、硫黄原子、セレン原子及びテルル原子から選ばれる少なくとも1つの原子を含むヘテロ環基とは、イミノ銀 ($>NAg$) を形成する $-NH-$ 基をヘテロ環の部分構造として有する含窒素ヘテロ環基、又は配位結合で銀イオンに配位し得る、 $'-S-'$ 基又は $'-Se-'$ 基又は $'-Te-'$ 基又は $'=N-'$ 基をヘテロ環の部分構造として有するヘテロ環基で、前者の例としてはベンゾトリアゾール基、トリアゾール基、インダゾール基、ピラゾール基、テトラゾール基、ベンズイミダゾール基、イミダゾール基、プリン基などが、後者の例としてはチオフエン基、チアゾール基、オキサゾール基、ベンゾチアゾール基、ベンゾオキサゾール基、チアジアゾール基、オキサジアゾール基、トリアジン基、セレノアゾール基、ベンズセレノアゾール基、テルルアゾール基、ベンズテルルアゾール基などが挙げられる。好ましくは前者である。

【0215】

吸着性基としてスルフィド基とは、 $'-S-'$ の部分構造を有する基すべてが挙げられるが、好ましくはアルキル (又はアルキレン) $-S-$ アルキル (又はアルキレン)、アリール (又はアリーレン) $-S-$ アルキル (又はアルキレン)、アリール (又はアリーレン) $-S-$ アリール (又はアリーレン) の部分構造を有する基である。さらにこれらのスルフィド基は、環状構造を形成していてもよく、また $-S-S-$ 基となっていてよい。環状構造を形成する場合の具体例としてはチオラン環、1, 3-ジチオラン環又は1, 2-ジチオラン環、チアン環、ジチアン環、テトラヒドロ-1, 4-チアジン環 (チオモルホリン環) などを含む基が挙げられる。スルフィド基として特に好ましくはアルキル (又はアルキレン) $-S-$ アルキル (又はアルキレン) の部分構造を有する基である。

【0216】

吸着性基としてカチオン性基とは、4級化された窒素原子を含む基を意味し、具体的にはアンモニオ基又は4級化された窒素原子を含む含窒素ヘテロ環基を含む基である。但し、該カチオン性基が色素構造を形成する原子団 (例えばシアニ

ン発色団)の一部となることはない。ここにアンモニオ基とは、トリアルキルアンモニオ基、ジアルキルアリールアンモニオ基、アルキルジアリールアンモニオ基などで、例えばベンジルジメチルアンモニオ基、トリヘキシルアンモニオ基、フェニルジエチルアンモニオ基などが挙げられる。4級化された窒素原子を含む含窒素ヘテロ環基とは、例えばピリジニオ基、キノリニオ基、イソキノリニオ基、イミダゾリオ基などが挙げられる。好ましくはピリジニオ基及びイミダゾリオ基であり、特に好ましくはピリジニオ基である。これら4級化された窒素原子を含む含窒素ヘテロ環基は任意の置換基を有していてもよいが、ピリジニオ基及びイミダゾリオ基の場合、置換基として好ましくはアルキル基、アリール基、アシルアミノ基、クロル原子、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基などが挙げられ、ピリジニオ基の場合、置換基として特に好ましくはフェニル基である。

【0217】

吸着性基としてエチニル基とは、 $-C\equiv CH$ 基を意味し、水素原子は置換されていてもよい。

上記の吸着性基は任意の置換基を有していてもよい。

【0218】

なお吸着性基の具体例としては、さらに特開平11-95355号の明細書4~7頁に記載されているものが挙げられる。

【0219】

本発明において吸着性基として好ましいものは、メルカプト置換含窒素ヘテロ環基(例えば2-メルカプトチアジアゾール基、3-メルカプト-1,2,4-トリアゾール基、5-メルカプトテトラゾール基、2-メルカプト-1,3,4-オキサジアゾール基、2-メルカプトベンズオキサゾール基、2-メルカプトベンズチアジアゾール基、1,5-ジメチル-1,2,4-トリアゾリウム-3-チオレート基など)、又はイミノ銀($>NAg$)を形成しうる $-NH-$ 基をヘテロ環の部分構造として有する含窒素ヘテロ環基(例えば、ベンゾトリアゾール基、ベンズイミダゾール基、インダゾール基など)である。特に好ましくは、5-メルカプトテトラゾール基、3-メルカプト-1,2,4-トリアゾール基、及びベンゾトリアゾール基であり、最も好ましいのは、3-メルカプト-1,2,4

ートリアゾール基、及び5-メルカプトテトラゾール基である。

【0220】

これらの化合物のうち、分子内に2つ以上のメルカプト基を部分構造として有する化合物もまた特に好ましい化合物である。ここにメルカプト基(-SH)は、互変異性化できる場合にはチオン基となってもよい。この様な化合物の例としては、以上述べてきたメルカプト基もしくはチオン基を部分構造として有する吸着性基(例えば環形成チオアミド基、アルキルメルカプト基、アリールメルカプト基、ヘテロ環メルカプト基など)を分子内に2つ以上有する化合物であってもよいし、また吸着性基の中で、2つ以上のメルカプト基又はチオン基を部分構造として有する吸着性基(例えばジメルカプト置換含窒素ヘテロ環基)を、1つ以上有していてもよい。

【0221】

2つ以上のメルカプト基を部分構造として有する吸着性基(ジメルカプト置換含窒素ヘテロ環基など)の例としては、2,4-ジメルカプトピリミジン基、2,4-ジメルカプトトリアジン基、3,5-ジメルカプト-1,2,4-トリアゾール基、2,5-ジメルカプト-1,3-チアゾール基、2,5-ジメルカプト-1,3-オキサゾール基、2,7-ジメルカプト-5-メチル-s-トリアゾロ(1,5-A)-ピリミジン、2,6,8-トリメルカプトプリン、6,8-ジメルカプトプリン、3,5,7-トリメルカプト-s-トリアゾロトリアジン、4,6-ジメルカプトピラゾロピリミジン、2,5-ジメルカプトイミダゾールなどが挙げられ、2,4-ジメルカプトピリミジン基、2,4-ジメルカプトトリアジン基、3,5-ジメルカプト-1,2,4-トリアゾール基が特に好ましい。

【0222】

吸着性基は一般式(A)~(F)及び一般式(1)~(3)のどこに置換されていてもよいが、一般式(A)~(D)においてはRED₁₁、RED₁₂、RED₂、RED₃に、一般式(E)、(F)においてはRED₄₁、R₄₁、RED₄₂、R₄₆~R₄₈に、一般式(1)~(3)においてはR₁、R₂、R₁₁、R₁₂、R₃₁、L₁、L₂₁、L₃₁を除く任意の位置に置換されていることが好ましく、さらに一般

式 (A) ~ (F) 全てで RED₁₁ ~ RED₄₂ に置換されていることがより好ましい。

【0223】

分光増感色素の部分構造とは分光増感色素の発色団を含む基であり、分光増感色素化合物から任意の水素原子又は置換基を除いた残基である。分光増感色素の部分構造は一般式 (A) ~ (F) 及び一般式 (1) ~ (3) のどこに置換されていてもよいが、一般式 (A) ~ (D) においては RED₁₁、RED₁₂、RED₂、RED₃ に、一般式 (E)、(F) においては RED₄₁、R₄₁、RED₄₂、R₄₆ ~ R₄₈ に、一般式 (1) ~ (3) においては R₁、R₂、R₁₁、R₁₂、R₃₁、L₁、L₂₁、L₃₁ を除く任意の位置に置換されていることが好ましく、さらに一般式 (A) ~ (F) 全てで RED₁₁ ~ RED₄₂ に置換されていることがより好ましい。好ましい分光増感色素は、典型的にカラー増感技法で用いられる分光増感色素であり、例えばシアニン色素類、複合シアニン色素類、メロシアニン色素類、複合メロシアニン色素類、同極のシアニン色素類、スチリル色素類、ヘミシアニン色素類を含む。代表的な分光増感色素は、リサーチディスクロージャー、アイテム 36544、1994年9月に開示されている。前記リサーチディスクロージャー、もしくは F. M. Hamer の The Cyanine dyes and Related Compounds (Interscience Publishers, New York, 1964) に記載される手順によって当業者は、これらの色素を合成することができる。さらに特開平 11-95355号 (米国特許 6,054,260号) の明細書 7~14 頁に記載された色素類が全てそのまま当てはまる。

【0224】

本発明におけるタイプ 1~4 の化合物は、その総炭素数が 10~60 の範囲のものが好ましい。より好ましくは 15~50、さらに好ましくは 18~40 であり、特に好ましくは 18~30 である。

【0225】

本発明におけるタイプ 1~4 の化合物は、これを用いたハロゲン化銀写真感光材料が露光されることを引き金に 1 電子酸化され、引き続く反応の後、さらに 1

電子、あるいはタイプによっては2電子以上の電子が放出され、酸化されるが、その1電子目の酸化電位は、約1.4 V以下が好ましく、さらには1.0 V以下が好ましい。この酸化電位は好ましくは0 Vより高く、より好ましくは0.3 Vより高い。従って酸化電位は好ましくは約0～約1.4 V、より好ましくは約0.3～約1.0 Vの範囲である。

【0226】

ここに酸化電位はサイクリックボルタンメトリーの技法で測定でき、具体的には試料をアセトニトリル：水（0.1 Mの過塩素酸リチウムを含む）＝80％：20％（容量％）の溶液に溶解し、10分間窒素ガスを通気した後、ガラス状のカーボンディスクを動作電極に用い、プラチナ線を対電極に用い、そしてカロメル電極（SCE）を参照電極に用いて、25℃で、0.1 V／秒の電位走査速度で測定したものである。サイクリックボルタンメトリー波のピーク電位の時に酸化電位対SCEをとる。

【0227】

本発明におけるタイプ1～4の化合物が1電子酸化され、引き続き反応の後、さらに1電子を放出する化合物である場合には、この後段の酸化電位は好ましくは-0.5 V～-2 Vであり、より好ましくは-0.7 V～-2 Vであり、さらに好ましくは-0.9 V～-1.6 Vである。

【0228】

本発明におけるタイプ1～4の化合物が1電子酸化され、引き続き反応の後、さらに2電子以上の電子を放出し、酸化される化合物である場合には、この後段の酸化電位については特に制限はない。2電子目の酸化電位と3電子目以降の酸化電位が明確に区別できない点で、これらを実際に正確に測定し区別することは困難な場合が多いためである。

【0229】

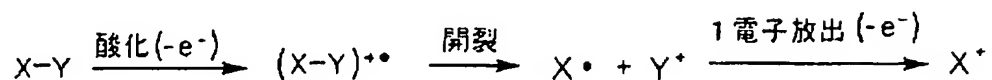
次にタイプ5の化合物について説明する。

タイプ5の化合物はX-Yで表され、ここにXは還元性基を、Yは脱離基を表し、Xで表される還元性基が1電子酸化されて生成する1電子酸化体が、引き続きX-Y結合の開裂反応を伴ってYを脱離してXラジカルを生成し、そこからさ

らにもう 1 電子を放出し得る化合物である。この様なタイプ 5 の化合物が酸化された時の反応は、以下の式で表すことができる。

【0230】

【化18】



【0231】

タイプ 5 の化合物は好ましくはその酸化電位が 0 ~ 1.4 V であり、より好ましくは 0.3 V ~ 1.0 V である。また上記反応式において生成するラジカル X^\bullet の酸化電位は -0.7 V ~ -2.0 V であることが好ましく、-0.9 V ~ -1.6 V がより好ましい。

【0232】

タイプ 5 の化合物は、好ましくは一般式 (G) で表される。

【0233】

一般式 (G)

【化19】



【0234】

一般式 (G) において RED_0 は還元性基を表し、 L_0 は脱離基を表し、 R_0 及び R_{00} は水素原子又は置換基を表す。 RED_0 と R_0 、及び R_0 と R_{00} とは互いに結合して環構造を形成していてもよい。 RED_0 は一般式 (C) の RED_2 と同義の基を表し、その好ましい範囲も同じである。 R_0 及び R_{00} は一般式 (C) の R_{21} 及び R_{22} と同義の基であり、その好ましい範囲も同じである。但し R_0 及び R_{00} が、水素原子を除いて、 L_0 と同義の基を表すことはない。 RED_0 と R_0 とは互

いに結合して環構造を形成していてもよく、ここに環構造の例としては、一般式 (C) の RED_2 と R_{21} が連結して環構造を形成する場合と同じ例が挙げられ、その好ましい範囲も同じである。 R_0 と R_{00} とが互いに結合して形成される環構造の例としては、シクロペンタン環やテトラヒドロフラン環などが挙げられる。一般式 (G) において L_0 は、一般式 (C) の L_2 と同義の基であり、その好ましい範囲も同じである。

【0235】

一般式 (G) で表される化合物は分子内にハロゲン化銀への吸着性基、もしくは分光増感色素の部分構造を有していることが好ましいが、 L_0 がシリル基以外の基を表す時、分子内に吸着性基を同時に2つ以上有することはない。但しここで吸着性基としてのスルフィド基は、 L_0 に依らず、これを2つ以上有していてもよい。

【0236】

一般式 (G) で表される化合物が有するハロゲン化銀への吸着性基としては、本発明におけるタイプ1～4の化合物が有していてもよい吸着性基と同じものがその例として挙げられるが、さらに加えて、特開平11-95355号の明細書4～7頁に「ハロゲン化銀吸着基」として記載されているもの全てが挙げられ、好ましい範囲も同じである。

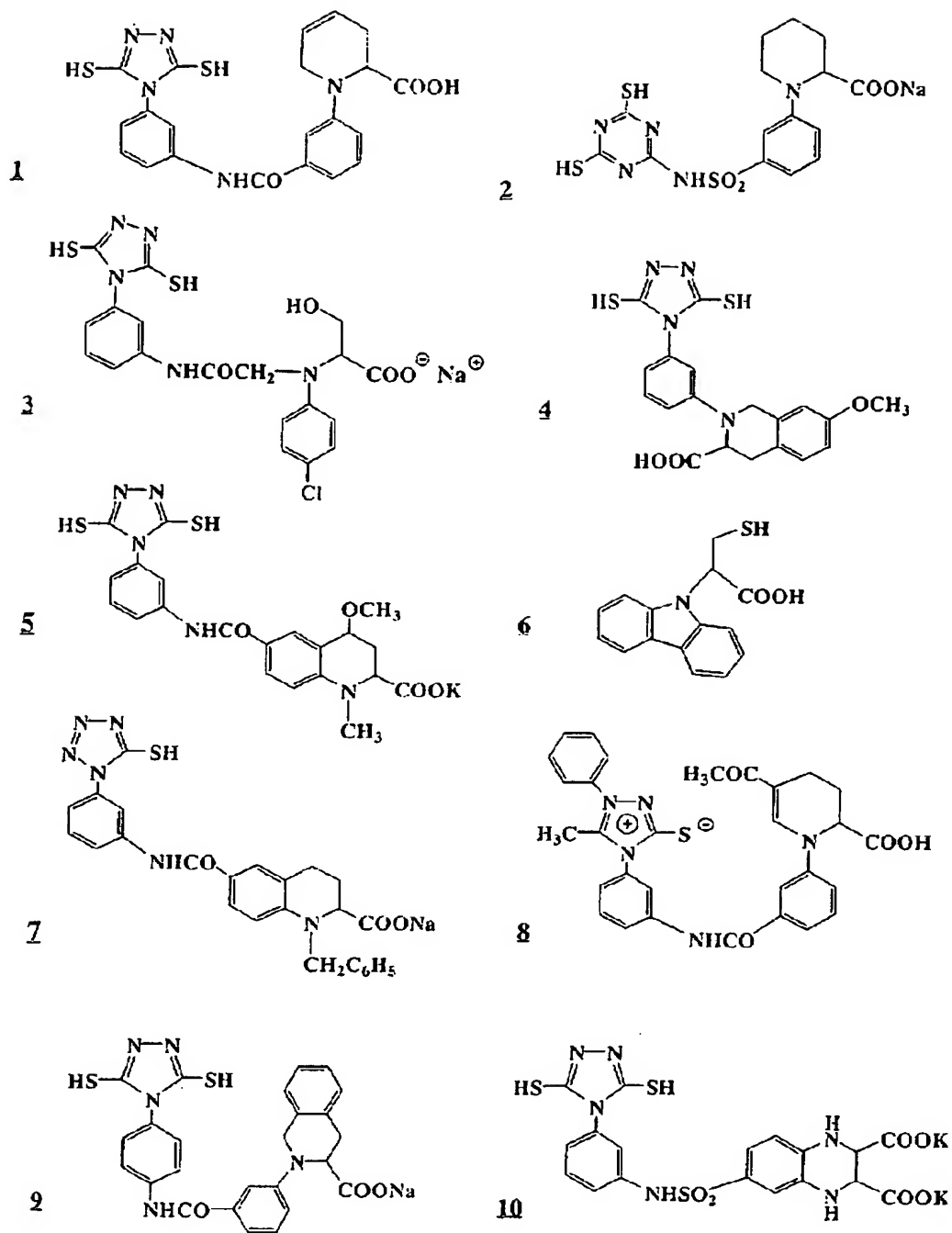
一般式 (G) で表される化合物が有していてもよい分光増感色素の部分構造とは、本発明におけるタイプ1～4の化合物が有していてもよい分光増感色素の部分構造と同じであるが、同時に特開平11-95355号の明細書7～14頁に「光吸収性基」として記載されているもの全てが挙げられ、好ましい範囲も同じである。

【0237】

以下に本発明におけるタイプ1～5の化合物の具体例を列挙するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

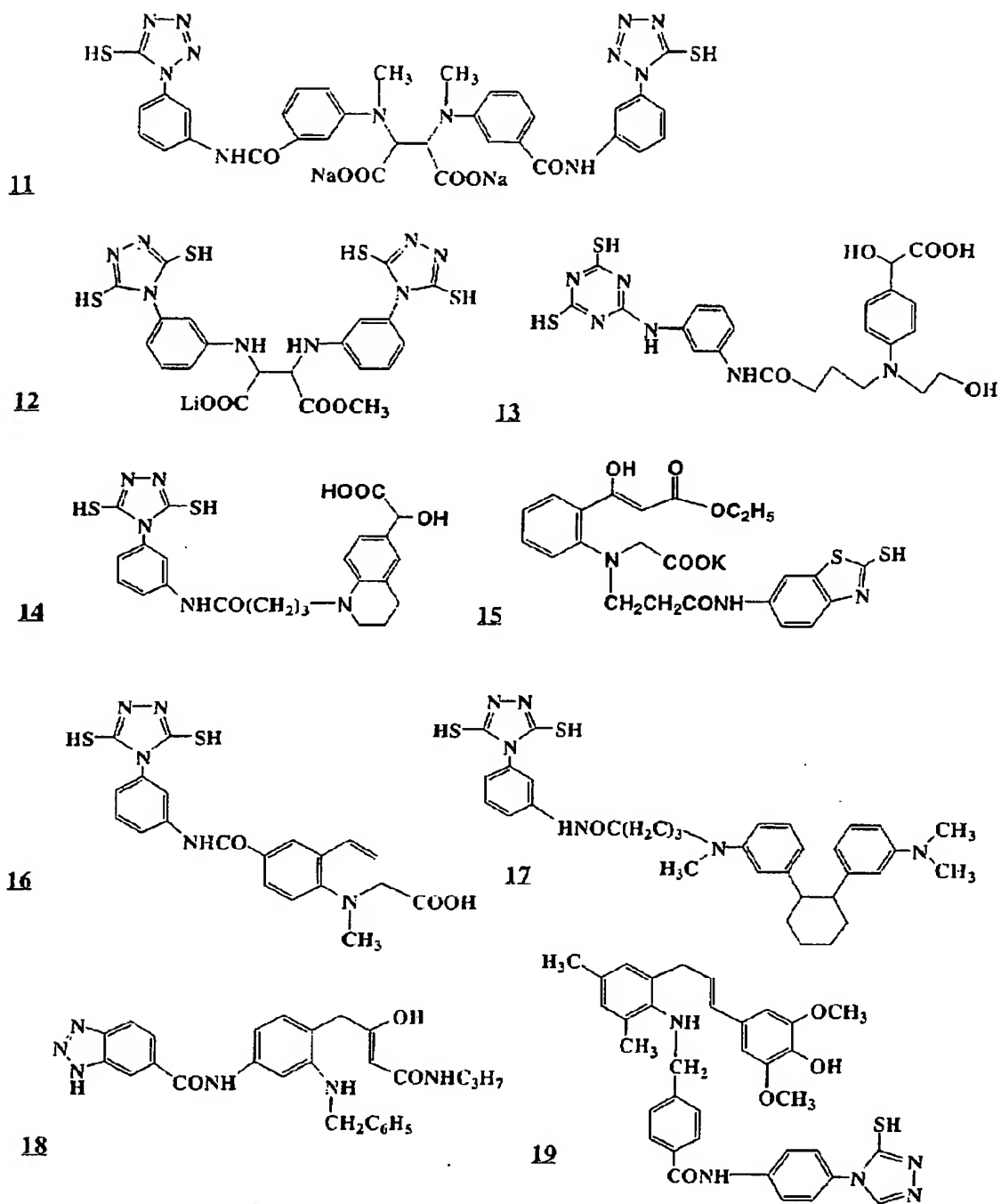
【0238】

【化 20】



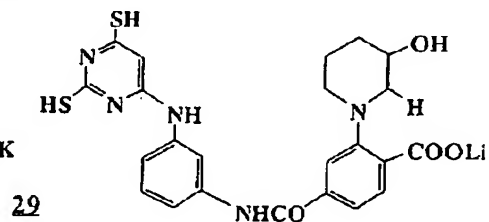
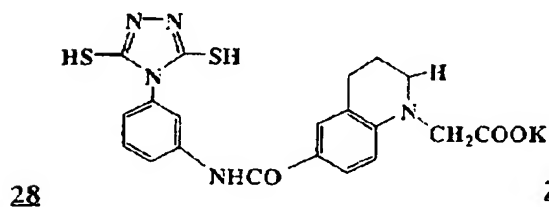
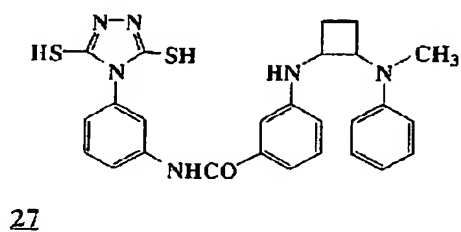
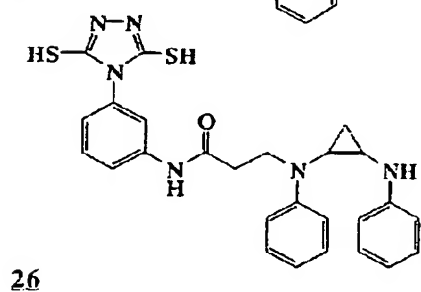
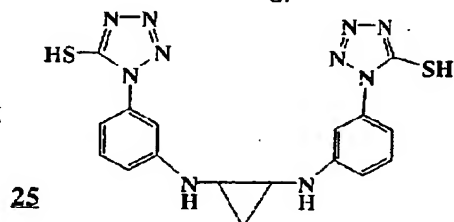
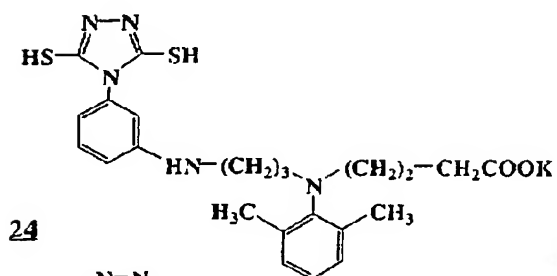
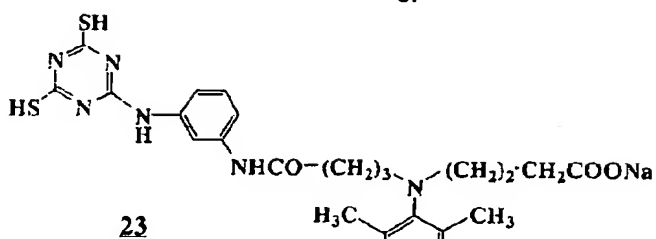
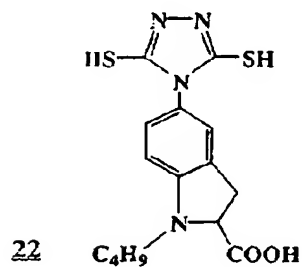
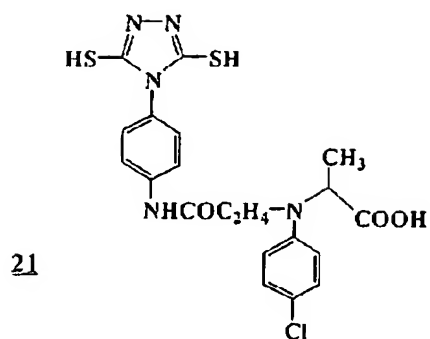
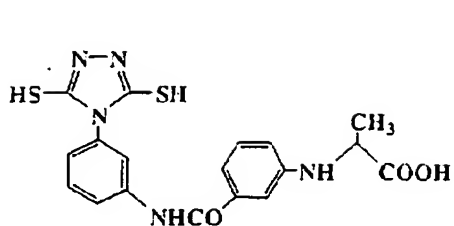
【0239】

【化 2 1】



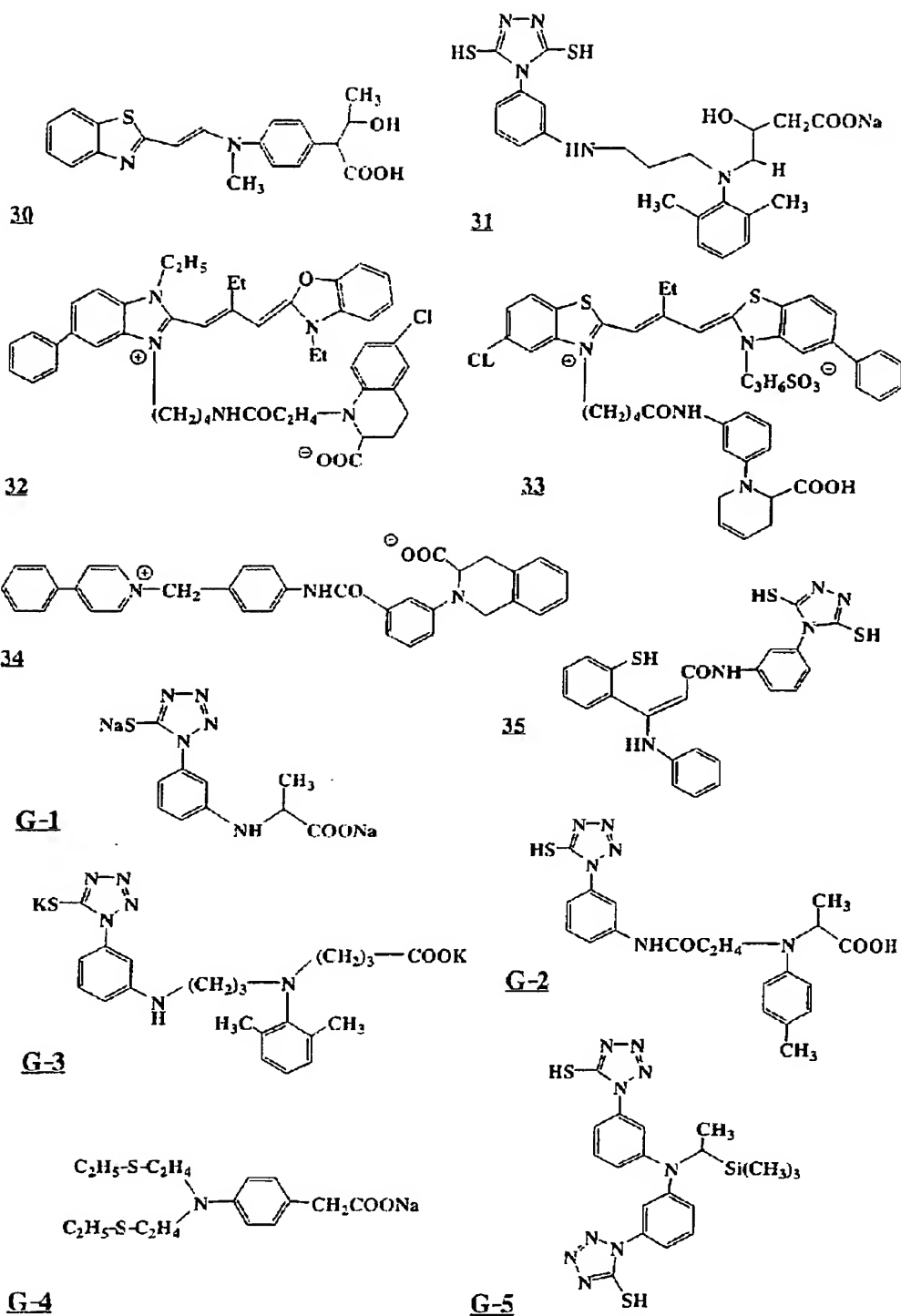
【0 2 4 0】

【化 2 2】



【0 2 4 1】

【化 23】



【0242】

本発明におけるタイプ1～4の化合物は、それぞれ特願2002-19237
3号、特願2002-188537号、特願2002-188536号、特願2

0 0 1 - 2 7 2 1 3 7 号、特願 2 0 0 2 - 1 9 2 3 7 4 号において、詳細に説明した化合物と同じものである。これら特許出願明細書に記載した具体的化合物例もまた、本発明におけるタイプ 1 ~ 4 の化合物の具体例として挙げることができる。また本発明におけるタイプ 1 ~ 4 の化合物の合成例も、これら特許に記載したものと同一である。

【 0 2 4 3 】

本発明におけるタイプ 5 の化合物の具体例としては、さらに特開平 9 - 2 1 1 7 6 9 号（2 8 ~ 3 2 頁の表 E 及び表 F に記載の化合物 P M T - 1 ~ S - 3 7）、特開平 9 - 2 1 1 7 7 4 号、特開平 1 1 - 9 5 3 5 5 号（化合物 I N V 1 ~ 3 6）、特表 2 0 0 1 - 5 0 0 9 9 6 号（化合物 1 ~ 7 4、8 0 ~ 8 7、9 2 ~ 1 2 2）、米国特許 5, 7 4 7, 2 3 5 号、米国特許 5, 7 4 7, 2 3 6 号、欧州特許 7 8 6 6 9 2 A 1 号（化合物 I N V 1 ~ 3 5）、欧州特許 8 9 3 7 3 2 A 1 号、米国特許 6, 0 5 4, 2 6 0 号、米国特許 5, 9 9 4, 0 5 1 号などの特許に記載の「1 光子 2 電子増感剤」又は「脱プロトン化電子供与増感剤」と称される化合物の例が、そのまま挙げられる。

【 0 2 4 4 】

本発明におけるタイプ 1 ~ 5 の化合物は、感光性ハロゲン化銀乳剤調製時、熱現像感光材料製造工程中のいかなる場合にも使用しても良い。例えば感光性ハロゲン化銀粒子形成時、脱塩工程、化学増感時、塗布前などである。またこれらの工程中の複数回に分けて添加することも出来る。添加位置として好ましくは、感光性ハロゲン化銀粒子形成終了時から脱塩工程の前、化学増感時（化学増感開始直前から終了直後）、塗布前であり、より好ましくは化学増感時から非感光性有機銀塩と混合される前までである。

【 0 2 4 5 】

本発明におけるタイプ 1 ~ 5 の化合物は、水、メタノール、エタノールなどの水可溶性溶媒又はこれらの混合溶媒に溶解して添加することが好ましい。水に溶解する場合、p H を高く又は低くした方が溶解度が上がる化合物については、p H を高く又は低くして溶解し、これを添加しても良い。

【 0 2 4 6 】

本発明におけるタイプ1～5の化合物は、感光性ハロゲン化銀と非感光性有機銀塩を含有する乳剤層中に使用するのが好ましいが、感光性ハロゲン化銀と非感光性有機銀塩を含有する乳剤層と共に保護層や中間層に添加しておき、塗布時に拡散させてもよい。これら化合物の添加時期は増感色素の前後を問わず、それぞれ好ましくはハロゲン化銀1モル当り、 $1 \times 10^{-9} \sim 5 \times 10^{-1}$ モル、更に好ましくは $1 \times 10^{-8} \sim 5 \times 10^{-2}$ モルの割合でハロゲン化銀乳剤層に含有する。

【0247】

10) ハロゲン化銀の複数併用

本発明に用いられる感光材料中の感光性ハロゲン化銀乳剤は、一種だけでもよいし、二種以上（例えば、平均粒子サイズの異なるもの、ハロゲン組成の異なるもの、晶癖の異なるもの、化学増感の条件の異なるもの）併用してもよい。感度の異なる感光性ハロゲン化銀を複数種用いることで階調を調節することができる。これらに関する技術としては特開昭57-119341号、同53-106125号、同47-3929号、同48-55730号、同46-5187号、同50-73627号、同57-150841号などが挙げられる。感度差としてはそれぞれの乳剤で0.2logE以上の差を持たせることが好ましい。

【0248】

11) 塗布量

感光性ハロゲン化銀の添加量は、感材1m²当たりの塗布銀量で示して、0.03～0.6g/m²であることが好ましく、0.05～0.4g/m²であることがさらに好ましく、0.07～0.3g/m²であることが最も好ましく、有機銀塩1モルに対しては、感光性ハロゲン化銀は0.01モル以上0.5モル以下が好ましく、より好ましくは0.02モル以上0.3モル以下、さらに好ましくは0.03モル以上0.2モル以下である。

【0249】

12) 感光性ハロゲン化銀と有機銀塩の混合

別々に調製した感光性ハロゲン化銀と有機銀塩の混合方法及び混合条件については、それぞれ調製終了したハロゲン化銀粒子と有機銀塩を高速攪拌機やボールミル、サンドミル、コロイドミル、振動ミル、ホモジナイザー等で混合する方法

や、あるいは有機銀塩の調製中のいずれかのタイミングで調製終了した感光性ハロゲン化銀を混合して有機銀塩を調製する方法等があるが、本発明の効果が十分に現れる限りにおいては特に制限はない。また、混合する際に2種以上の有機銀塩水分散液と2種以上の感光性銀塩水分散液を混合することは、写真特性の調節のために好ましい方法である。

【0250】

13) ハロゲン化銀の塗布液への混合

本発明におけるハロゲン化銀の画像形成層塗布液中への好ましい添加時期は、塗布する180分前から直前、好ましくは60分前から10秒前であるが、混合方法及び混合条件については本発明の効果が十分に現れる限りにおいては特に制限はない。具体的な混合方法としては添加流量とコーターへの送液量から計算した平均滞留時間を所望の時間となるようにしたタンクでの混合する方法やN. Harnby、M. F. Edwards、A. W. Nienow著、高橋幸司訳「液体混合技術」（日刊工業新聞社刊、1989年）の第8章等に記載されているスタチックミキサーなどを使用する方法がある。

【0251】

(バインダーの説明)

本発明における画像形成層のバインダーは、いかなるポリマーを使用してもよく、好適なバインダーは透明又は半透明で、一般に無色であり、天然樹脂やポリマー及びコポリマー、合成樹脂やポリマー及びコポリマー、その他フィルムを形成する媒体、例えば、ゼラチン類、ゴム類、ポリ（ビニルアルコール）類、ヒドロキシエチルセルロース類、セルロースアセテート類、セルロースアセテートブチレート類、ポリ（ビニルピロリドン）類、カゼイン、デンプン、ポリ（アクリル酸）類、ポリ（メチルメタクリル酸）類、ポリ（塩化ビニル）類、ポリ（メタクリル酸）類、スチレンー無水マレイン酸共重合体類、スチレンーアクリロニトリル共重合体類、スチレンーブタジエン共重合体類、ポリ（ビニルアセタール）類（例えば、ポリ（ビニルホルマール）及びポリ（ビニルブチラール））、ポリ（エステル）類、ポリ（ウレタン）類、フェノキシ樹脂、ポリ（塩化ビニリデン）類、ポリ（エポキシド）類、ポリ（カーボネート）類、ポリ（酢酸ビニル）類

、ポリ（オレフィン）類、セルロースエステル類、ポリ（アミド）類がある。バインダーは水又は有機溶媒又はエマルションから被覆形成してもよい。

【0 2 5 2】

本発明では、有機銀塩を含有する層に併用できるバインダーのガラス転移温度は 0℃以上 8 0℃以下である（以下、高 T g バインダーということあり）ことが好ましく、1 0℃～7 0℃であることがより好ましく、1 5℃以上 6 0℃以下であることが更に好ましい。

【0 2 5 3】

なお、本明細書において T g は、バック面保護層で説明したものと同様である。

【0 2 5 4】

バインダーは必要に応じて 2 種以上を併用しても良い。また、ガラス転移温度が 2 0℃以上のものとガラス転移温度が 2 0℃未満のものを組み合わせて用いてもよい。T g の異なるポリマーを 2 種以上ブレンドして使用する場合には、その重量平均 T g が上記の範囲にはいることが好ましい。

【0 2 5 5】

本発明においては、有機銀塩含有層が溶媒の 3 0 質量%以上が水である塗布液を用いて塗布、乾燥して被膜を形成させることが好ましい。

本発明においては、有機銀塩含有層が溶媒の 3 0 質量%以上が水である塗布液を用いて塗布し、乾燥して形成される場合に、さらに有機銀塩含有層のバインダーが水系溶媒（水溶媒）に可溶又は分散可能である場合に、特に 2 5℃6 0 % R H での平衡含水率が 2 質量%以下のポリマーのラテックスからなる場合に性能が向上する。最も好ましい形態は、イオン伝導度が 2 . 5 m S / c m 以下になるように調製されたものであり、このような調製法としてポリマー合成後分離機能膜を用いて精製処理する方法が挙げられる。

【0 2 5 6】

ここでいう前記ポリマーが可溶又は分散可能である水系溶媒とは、水又は水に 7 0 質量%以下の水混和性の有機溶媒を混合したものである。水混和性の有機溶媒としては、例えば、メチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコー

ル等のアルコール系、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ等のセロソルブ系、酢酸エチル、ジメチルホルミアミドなどを挙げるができる。

【0 2 5 7】

なお、ポリマーが熱力学的に溶解しておらず、いわゆる分散状態で存在している系の場合にも、ここでは水系溶媒という言葉を使用する。

【0 2 5 8】

また「2 5℃6 0%RHにおける平衡含水率」とは、2 5℃6 0%RHの雰囲気下で調湿平衡にあるポリマーの重量W 1と2 5℃で絶乾状態にあるポリマーの重量W 0を用いて以下のように表すことができる。

2 5℃6 0%RHにおける平衡含水率＝ $\{(W 1 - W 0) / W 0\} \times 1 0 0$ (質量%)

【0 2 5 9】

含水率の定義と測定法については、例えば高分子工学講座1 4、高分子材料試験法(高分子学会編、地人書館)を参考にすることができる。

【0 2 6 0】

本発明におけるバインダーポリマーの2 5℃6 0%RHにおける平衡含水率は2 質量%以下であることが好ましいが、より好ましくは0. 0 1 質量%以上1. 5 質量%以下、さらに好ましくは0. 0 2 質量%以上1 質量%以下が望ましい。

【0 2 6 1】

本発明においては水系溶媒に分散可能なポリマーが特に好ましい。分散状態の例としては、水不溶な疎水性ポリマーの微粒子が分散しているラテックスやポリマー分子が分子状態又はミセルを形成して分散しているものなどいずれでもよいが、ラテックス分散した粒子がより好ましい。分散粒子の平均粒径は1 ～5 0 0 0 0 nm、好ましくは5 ～1 0 0 0 nmの範囲で、より好ましくは1 0 ～5 0 0 nmの範囲、さらに好ましくは5 0 ～2 0 0 nmの範囲である。分散粒子の粒径分布に関しては特に制限は無く、広い粒径分布を持つものでも単分散の粒径分布を持つものでもよい。単分散の粒径分布を持つものを2 種以上混合して使用することも塗布液の物性を制御する上で好ましい使用方法である。

【0262】

本発明において水系溶媒に分散可能なポリマーの好ましい態様としては、アクリル系ポリマー、ポリ（エステル）類、ゴム類（例えばSBR樹脂）、ポリ（ウレタン）類、ポリ（塩化ビニル）類、ポリ（酢酸ビニル）類、ポリ（塩化ビニリデン）類、ポリ（オレフィン）類等の疎水性ポリマーを好ましく用いることができる。これらポリマーとしては直鎖のポリマーでも枝分かれしたポリマーでもまた架橋されたポリマーでもよいし、単一のモノマーが重合したいわゆるホモポリマーでもよいし、2種類以上のモノマーが重合したコポリマーでもよい。コポリマーの場合はランダムコポリマーでも、ブロックコポリマーでもよい。これらポリマーの分子量は数平均分子量で5000～1000000、好ましくは10000～200000がよい。分子量が小さすぎるものは画像形成層の力学強度が不十分であり、大きすぎるものは成膜性が悪く好ましくない。また、架橋性のポリマーラテックスは特に好ましく使用される。

【0263】

（ラテックスの具体例）

好ましいポリマーラテックスの具体例としては以下のものを挙げることができる。以下では原料モノマーを用いて表し、括弧内の数値は質量%、分子量は数平均分子量である。多官能モノマーを使用した場合は架橋構造を作るため分子量の概念が適用できないので架橋性と記載し、分子量の記載を省略した。T_gはガラス転移温度を表す。

【0264】

PP-1；-MMA（70）-EA（27）-MAA（3）-のラテックス（分子量37000、T_g61℃）

PP-2；-MMA（70）-2EHA（20）-St（5）-AA（5）-のラテックス（分子量40000、T_g59℃）

PP-3；-St（50）-Bu（47）-MAA（3）-のラテックス（架橋性、T_g-17℃）

PP-4；-St（68）-Bu（29）-AA（3）-のラテックス（架橋性、T_g17℃）

PP-5; -St (71) -Bu (26) -AA (3) -のラテックス (架橋性, $T_g 24^\circ\text{C}$)

PP-6; -St (70) -Bu (27) -IA (3) -のラテックス (架橋性)

PP-7; -St (75) -Bu (24) -AA (1) -のラテックス (架橋性, $T_g 29^\circ\text{C}$)

PP-8; -St (60) -Bu (35) -DVB (3) -MAA (2) -のラテックス (架橋性)

PP-9; -St (70) -Bu (25) -DVB (2) -AA (3) -のラテックス (架橋性)

PP-10; -VC (50) -MMA (20) -EA (20) -AN (5) -AA (5) -のラテックス (分子量 80000)

PP-11; -VDC (85) -MMA (5) -EA (5) -MAA (5) -のラテックス (分子量 67000)

PP-12; -Et (90) -MAA (10) -のラテックス (分子量 12000)

PP-13; -St (70) -2EHA (27) -AA (3) のラテックス (分子量 130000, $T_g 43^\circ\text{C}$)

PP-14; -MMA (63) -EA (35) -AA (2) のラテックス (分子量 33000, $T_g 47^\circ\text{C}$)

PP-15; -St (70.5) -Bu (26.5) -AA (3) -のラテックス (架橋性, $T_g 23^\circ\text{C}$)

PP-16; -St (69.5) -Bu (27.5) -AA (3) -のラテックス (架橋性, $T_g 20.5^\circ\text{C}$)

【0265】

上記構造の略号は以下のモノマーを表す。MMA; メチルメタクリレート, EA; エチルアクリレート, MAA; メタクリル酸, 2EHA; 2-エチルヘキシルアクリレート, St; スチレン, Bu; ブタジエン, AA; アクリル酸, DVB; ジビニルベンゼン, VC; 塩化ビニル, AN; アクリロニトリル, VDC;

塩化ビニリデン, Et; エチレン, IA; イタコン酸。

【0266】

以上に記載したポリマーラテックスは市販もされていて、以下のようなポリマーが利用できる。アクリル系ポリマーの例としては、セビアン A-4635, 4718, 4601 (以上ダイセル化学工業 (株) 製)、Nipol Lx811、814、821、820、857 (以上日本ゼオン (株) 製) など、ポリ (エステル) 類の例としては、FINETEX ES650、611、675、850 (以上大日本インキ化学 (株) 製)、WD-size、WMS (以上イーストマンケミカル製) など、ポリ (ウレタン) 類の例としては、HYDRAN AP10、20、30、40 (以上大日本インキ化学 (株) 製) など、ゴム類の例としては、LACSTAR 7310K、3307B、4700H、7132C (以上大日本インキ化学 (株) 製)、Nipol Lx416、410、438C、2507 (以上日本ゼオン (株) 製) など、ポリ (塩化ビニル) 類の例としては、G351、G576 (以上日本ゼオン (株) 製) など、ポリ (塩化ビニリデン) 類の例としては、L502、L513 (以上旭化成工業 (株) 製) など、ポリ (オレフィン) 類の例としては、ケミパール S120、SA100 (以上三井石油化学 (株) 製) などを挙げるができる。

【0267】

これらのポリマーラテックスは単独で用いてもよいし、必要に応じて2種以上ブレンドしてもよい。

【0268】

(好ましいラテックス)

本発明に用いられるポリマーラテックスとしては、特に、スチレン-ブタジエン共重合体のラテックスが好ましい。スチレン-ブタジエン共重合体におけるスチレンのモノマー単位とブタジエンのモノマー単位との重量比は40:60~95:5であることが好ましい。また、スチレンのモノマー単位とブタジエンのモノマー単位との共重合体に占める割合は60~99質量%であることが好ましい。また、本発明におけるポリマーラテックスは、アクリル酸又はメタクリル酸をスチレンとブタジエンの和に対して1~6質量%含有することが好ましく、より

好ましくは2～5質量%含有する。本発明におけるポリマーラテックスは、アクリル酸を含有することが好ましい。好ましい分子量の範囲は前記と同様である。

【0269】

本発明に用いることが好ましいスチレン-ブタジエン酸共重合体のラテックスとしては、前記のP-3～P-8、15、市販品であるLACSTAR-3307B、7132C、Nipol Lx416等が挙げられる。

【0270】

本発明の感光材料の有機銀塩含有層には必要に応じてゼラチン、ポリビニルアルコール、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロースなどの親水性ポリマーを添加してもよい。これらの親水性ポリマーの添加量は有機銀塩含有層の全バインダーの30質量%以下、より好ましくは20質量%以下が好ましい。

【0271】

本発明における有機銀塩含有層（即ち、画像形成層）は、ポリマーラテックスを用いて形成されたものが好ましい。有機銀塩含有層のバインダーの量は、全バインダー/有機銀塩の重量比が1/10～10/1、より好ましくは1/3～5/1の範囲、さらに好ましくは1/1～3/1の範囲である。

【0272】

また、このような有機銀塩含有層は、通常、感光性銀塩である感光性ハロゲン化銀が含有された感光性層（乳剤層）でもあり、このような場合の、全バインダー/ハロゲン化銀の重量比は400～5、より好ましくは200～10の範囲である。

【0273】

本発明における画像形成層の全バインダー量は好ましくは0.2～30 g/m²、より好ましくは1～15 g/m²、さらに好ましくは2～10 g/m²の範囲である。本発明における画像形成層には架橋のための架橋剤、塗布性改良のための界面活性剤などを添加してもよい。

【0274】

(好ましい塗布液の溶媒)

本発明において感光材料の有機銀塩含有層塗布液の溶媒（ここでは簡単のため、溶媒と分散媒をあわせて溶媒と表す。）は、水を30質量%以上含む水系溶媒が好ましい。水以外の成分としてはメチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ジメチルホルムアミド、酢酸エチルなど任意の水混和性有機溶媒を用いてよい。塗布液の溶媒の水含有率は50質量%以上、より好ましくは70質量%以上が好ましい。好ましい溶媒組成の例を挙げると、水/他、水/メチルアルコール=90/10、水/メチルアルコール=70/30、水/メチルアルコール/ジメチルホルムアミド=80/15/5、水/メチルアルコール/エチルセロソルブ=85/10/5、水/メチルアルコール/イソプロピルアルコール=85/10/5などがある（数値は質量%）。

【0275】

（かぶり防止剤の説明）

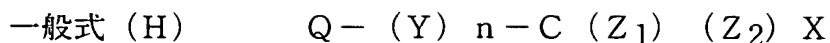
本発明に用いることのできるカブリ防止剤、安定剤及び安定剤前駆体は特開平10-62899号の段落番号0070、欧州特許公開第0803764A1号の第20頁第57行～第21頁第7行に記載の特許のもの、特開平9-281637号、同9-329864号記載の化合物、米国特許6,083,681号、同6,083,681号、欧州特許1048975号に記載の化合物が挙げられる。また、本発明に好ましく用いられるカブリ防止剤は有機ハロゲン化物であり、これらについては、特開平11-65021号の段落番号0111～0112に記載の特許に開示されているものが挙げられる。特に特開2000-284399号の式(P)で表される有機ハロゲン化合物、特開平10-339934号の一般式(II)で表される有機ポリハロゲン化合物、特開2001-31644号及び特開2001-33911号に記載の有機ポリハロゲン化合物が好ましい。

【0276】

（ポリハロゲン化合物の説明）

以下、本発明で好ましい有機ポリハロゲン化合物について具体的に説明する。
本発明における好ましいポリハロゲン化合物は、下記一般式(H)で表される

化合物である。



一般式 (H) において、Q はアルキル基、アリール基又はヘテロ環基を表し、Y は 2 価の連結基を表し、n は 0 又は 1 を表し、Z₁ 及び Z₂ はハロゲン原子を表し、X は水素原子又は電子求引性基を表す。

一般式 (H) において Q は好ましくはアリール基又はヘテロ環基である。

一般式 (H) において、Q がヘテロ環基である場合、窒素原子を 1 ないし 2 含有する含窒素ヘテロ環基が好ましく、2-ピリジル基、2-キノリル基が特に好ましい。

一般式 (H) において、Q がアリール基である場合、Q は好ましくはハメットの置換基定数 σ_p が正の値をとる電子求引性基で置換されたフェニル基を表す。ハメットの置換基定数に関しては、Journal of Medicinal Chemistry, 1973, Vol. 16, No. 11, 1207-1216 等を参考にすることができる。このような電子求引性基としては、例えばハロゲン原子（フッ素原子 (σ_p 値: 0.06)、塩素原子 (σ_p 値: 0.23)、臭素原子 (σ_p 値: 0.23)、ヨウ素原子 (σ_p 値: 0.18))、トリハロメチル基（トリブロモメチル (σ_p 値: 0.29)、トリクロロメチル (σ_p 値: 0.33)、トリフルオロメチル (σ_p 値: 0.54))、シアノ基 (σ_p 値: 0.66)、ニトロ基 (σ_p 値: 0.78)、脂肪族・アリールもしくは複素環スルホニル基（例えば、メタンスルホニル (σ_p 値: 0.72))、脂肪族・アリールもしくは複素環アシル基（例えば、アセチル (σ_p 値: 0.50)、ベンゾイル (σ_p 値: 0.43))、アルキニル基（例えば、C≡CH (σ_p 値: 0.23))、脂肪族・アリールもしくは複素環オキシカルボニル基（例えば、メトキシカルボニル (σ_p 値: 0.45)、フェノキシカルボニル (σ_p 値: 0.44))、カルバモイル基 (σ_p 値: 0.36)、スルファモイル基 (σ_p 値: 0.57)、スルホキシド基、ヘテロ環基、ホスホリル基等があげられる。 σ_p 値としては好ましくは 0.2~2.0 の範囲で、より好ましくは 0.4 から 1.0 の範囲である。電子求引性基として特に好ましいのは、カルバモイル基、アルコキシカルボニル基、アルキルスルホニル基、アルキルホスホリル基で、な

かでもカルバモイル基が最も好ましい。

Xは、好ましくは電子求引性基であり、より好ましくはハロゲン原子、脂肪族・アリアルもしくは複素環スルホニル基、脂肪族・アリアルもしくは複素環アシル基、脂肪族・アリアルもしくは複素環オキシカルボニル基、カルバモイル基、スルファモイル基であり、特に好ましくはハロゲン原子である。ハロゲン原子の中でも、好ましくは塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子であり、更に好ましくは塩素原子、臭素原子であり、特に好ましくは臭素原子である。

Yは好ましくは $-C(=O)-$ 、 $-SO-$ 又は $-SO_2-$ を表し、より好ましくは $-C(=O)-$ 、 $-SO_2-$ であり、特に好ましくは $-SO_2-$ である。nは、0又は1を表し、好ましくは1である。

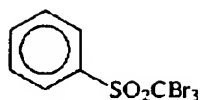
【0277】

以下に本発明における一般式(H)の化合物の具体例を示す。

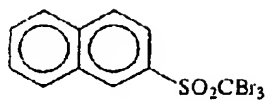
【0278】

【化 2 4】

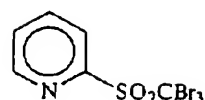
(H-1)



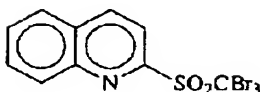
(H-2)



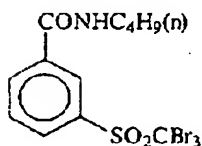
(H-3)



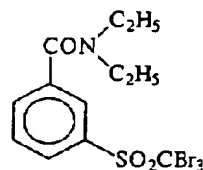
(H-4)



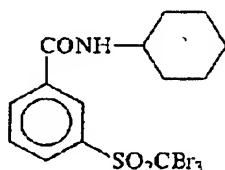
(H-5)



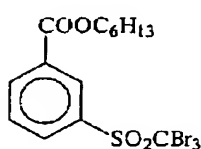
(H-6)



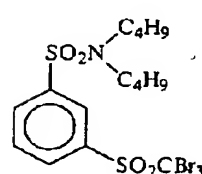
(H-7)



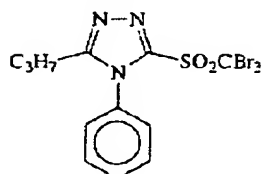
(H-8)



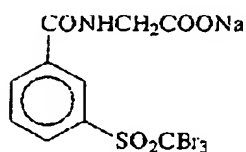
(H-9)



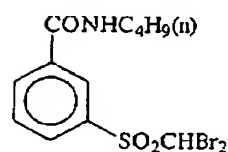
(H-10)



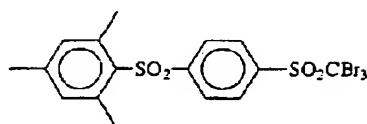
(H-11)



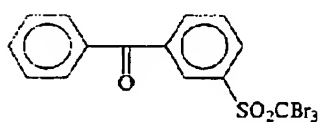
(H-12)



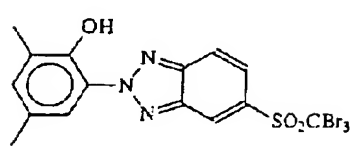
(H-13)



(H-14)



(H-15)



【0279】

上記以外の本発明における好ましいポリハロゲン化合物としては、特開 2001-31644 号、同 2001-56526 号、同 2001-209145 号に記載の化合物が挙げられる。

本発明における一般式 (H) で表される化合物は、画像形成層の非感光性銀塩 1 モルあたり、 10^{-4} ~ 1 モルの範囲で使用する事が好ましく、より好ましく

は $10^{-3} \sim 0.5$ モルの範囲で、さらに好ましくは $1 \times 10^{-2} \sim 0.2$ モルの範囲で使用することが好ましい。

本発明において、カブリ防止剤を感光材料に含有せしめる方法としては、前記還元剤の含有方法に記載の方法が挙げられ、有機ポリハロゲン化合物についても固体微粒子分散物で添加することが好ましい。

【0280】

(その他のかぶり防止剤)

その他のカブリ防止剤としては特開平 1 1 - 6 5 0 2 1 号段落番号 0 1 1 3 の水銀 (II) 塩、同号段落番号 0 1 1 4 の安息香酸類、特開 2 0 0 0 - 2 0 6 6 4 2 号のサリチル酸誘導体、特開 2 0 0 0 - 2 2 1 6 3 4 号の式 (S) で表されるホルマリンスカベンジャー化合物、特開平 1 1 - 3 5 2 6 2 4 号の請求項 9 に係るトリアジン化合物、特開平 6 - 1 1 7 9 1 号の一般式 (III) で表される化合物、4 - ヒドロキシ - 6 - メチル - 1, 3, 3 a, 7 - テトラザインデン等が挙げられる。

【0281】

本発明における熱現像感光材料はカブリ防止を目的としてアゾリウム塩を含有しても良い。アゾリウム塩としては、特開昭 5 9 - 1 9 3 4 4 7 号記載の一般式 (XI) で表される化合物、特公昭 5 5 - 1 2 5 8 1 号記載の化合物、特開昭 6 0 - 1 5 3 0 3 9 号記載の一般式 (II) で表される化合物が挙げられる。アゾリウム塩は感光材料のいかなる部位に添加しても良いが、添加層としては感光性層を有する面の層に添加することが好ましく、有機銀塩含有層に添加することがさらに好ましい。アゾリウム塩の添加時期としては塗布液調製のいかなる工程で行っても良く、有機銀塩含有層に添加する場合は有機銀塩調製時から塗布液調製のいかなる工程でも良いが有機銀塩調製後から塗布直前が好ましい。アゾリウム塩の添加法としては粉末、溶液、微粒子分散物などいかなる方法で行っても良い。また、増感色素、還元剤、色調剤など他の添加物と混合した溶液として添加しても良い。本発明においてアゾリウム塩の添加量としてはいかなる量でも良いが、銀 1 モル当たり 1×10^{-6} モル以上 2 モル以下が好ましく、 1×10^{-3} モル以上 0.5 モル以下がさらに好ましい。

【0282】

(その他の添加剤)

1) メルカプト、ジスルフィド、及びチオン類

本発明には現像を抑制あるいは促進させ現像を制御するため、分光増感効率を向上させるため、現像前後の保存性を向上させるためなどにメルカプト化合物、ジスルフィド化合物、チオン化合物を含有させることができ、特開平10-62899号の段落番号0067～0069、特開平10-186572号の一般式(I)で表される化合物及びその具体例として段落番号0033～0052、欧州特許公開第0803764A1号の第20ページ第36～56行に記載されている。その中でも特開平9-297367号、特開平9-304875号、特開2001-100358号、特開2002-303954号、特開2002-303951号等に記載されているメルカプト置換複素芳香族化合物が好ましい。

【0283】

2) 色調剤

本発明の熱現像感光材料では色調剤の添加が好ましく、色調剤については、特開平10-62899号の段落番号0054～0055、欧州特許公開第0803764A1号の第21ページ第23～48行、特開2000-356317号や特開2000-187298号に記載されており、特に、フタラジノン類(フタラジノン、フタラジノン誘導体もしくは金属塩；例えば4-(1-ナフチル)フタラジノン、6-クロロフタラジノン、5,7-ジメトキシフタラジノン及び2,3-ジヒドロ-1,4-フタラジンジオン)；フタラジノン類とフタル酸類(例えば、フタル酸、4-メチルフタル酸、4-ニトロフタル酸、フタル酸二アンモニウム、フタル酸ナトリウム、フタル酸カリウム及びテトラクロロ無水フタル酸)との組合せ；フタラジン類(フタラジン、フタラジン誘導体もしくは金属塩；例えば4-(1-ナフチル)フタラジン、6-イソプロピルフタラジン、6-tert-ブチルフタラジン、6-クロロフタラジン、5,7-ジメトキシフタラジン及び2,3-ジヒドロフタラジン)；フタラジン類とフタル酸類との組合せが好ましく、特にフタラジン類とフタル酸類の組合せが好ましい。そのなかでも特に好ましい組み合わせは6-イソプロピルフタラジンとフタル酸又は4-メチルフ

タル酸との組み合わせである。

【0 2 8 4】

3) 可塑剤、潤滑剤

本発明における画像形成層に用いることのできる可塑剤及び潤滑剤については、特開平 1 1 - 6 5 0 2 1 号段落番号 0 1 1 7 に記載されている。滑り剤については特開平 1 1 - 8 4 5 7 3 号段落番号 0 0 6 1 ~ 0 0 6 4 や特願平 1 1 - 1 0 6 8 8 1 号段落番号 0 0 4 9 ~ 0 0 6 2 に記載されている。

【0 2 8 5】

4) 染料、顔料

本発明における感光性層には、色調改良、レーザー露光時の干渉縞発生防止、イラジエーション防止の観点から各種染料や顔料（例えば C. I. Pigment Blue 60、C. I. Pigment Blue 64、C. I. Pigment Blue 15 : 6）を用いることができる。これらについては W O 9 8 / 3 6 3 2 2 号、特開平 1 0 - 2 6 8 4 6 5 号、同 1 1 - 3 3 8 0 9 8 号等に詳細に記載されている。

【0 2 8 6】

5) 超硬調化剤

印刷製版用途に適した超硬調画像形成のためには、画像形成層に超硬調化剤を添加することが好ましい。超硬調化剤やその添加方法及び添加量については、特開平 1 1 - 6 5 0 2 1 号公報段落番号 0 1 1 8、特開平 1 1 - 2 2 3 8 9 8 号公報段落番号 0 1 3 6 ~ 0 1 9 3、特開 2 0 0 0 - 2 8 4 3 9 9 公報の式 (H)、式 (1) ~ (3)、式 (A)、(B) の化合物、特願平 1 1 - 9 1 6 5 2 号明細書記載の一般式 (III) ~ (V) の化合物（具体的化合物：化 2 1 ~ 化 2 4）、硬調化促進剤については特開平 1 1 - 6 5 0 2 1 号公報段落番号 0 1 0 2、特開平 1 1 - 2 2 3 8 9 8 号公報段落番号 0 1 9 4 ~ 0 1 9 5 に記載されている。

【0 2 8 7】

蟻酸や蟻酸塩を強いかぶらせ物質として用いるには、感光性ハロゲン化銀を含有する画像形成層を有する側に銀 1 モル当たり 5 ミリモル以下、さらには 1 ミリモル以下で含有することが好ましい。

【0288】

本発明の熱現像感光材料で超硬調化剤を用いる場合には五酸化二リンが水和してできる酸又はその塩を併用して用いることが好ましい。五酸化二リンが水和してできる酸又はその塩としては、メタリン酸（塩）、ピロリン酸（塩）、オルトリン酸（塩）、三リン酸（塩）、四リン酸（塩）、ヘキサメタリン酸（塩）などを挙げることができる。特に好ましく用いられる五酸化二リンが水和してできる酸又はその塩としては、オルトリン酸（塩）、ヘキサメタリン酸（塩）を挙げることができる。具体的な塩としてはオルトリン酸ナトリウム、オルトリン酸二水素ナトリウム、ヘキサメタリン酸ナトリウム、ヘキサメタリン酸アンモニウムなどがある。

五酸化二リンが水和してできる酸又はその塩の使用量（感光材料1m²あたりの塗布量）は感度やカブリなどの性能に合わせて所望の量でよいが、0.1～500mg/m²が好ましく、0.5～100mg/m²がより好ましい。

本発明における還元剤、水素結合性化合物、現像促進剤及びポリハロゲン化合物は固体分散物として使用することが好ましく、これらの固体分散物の好ましい製造方法は特開2002-55405号に記載されている。

【0289】

（塗布液の調製及び塗布）

本発明における画像形成層塗布液の調製温度は、30℃以上65℃以下がよく、さらに好ましい温度は35℃以上60℃未満、より好ましい温度は35℃以上55℃以下である。また、ポリマーラテックス添加直後の画像形成層塗布液の温度が30℃以上65℃以下で維持されることが好ましい。

【0290】

<表面保護層>

本発明における熱現像感光材料は画像形成層の付着防止などの目的で表面保護層を設けることができる。表面保護層は単層でもよいし、複数層であってもよい。

表面保護層については、特開平11-65021号段落番号0119～0120、特開2000-171936号に記載されている。

本発明における表面保護層のバインダーとしては、ゼラチンが好ましいがポリビニルアルコール（PVA）を用いる若しくは併用することも好ましい。ゼラチンとしてはイナートゼラチン（例えば新田ゼラチン750）、フタル化ゼラチン（例えば新田ゼラチン801）など使用することができる。PVAとしては、特開2000-171936号の段落番号0009～0020に記載のものがあげられ、完全けん化物のPVA-105、部分けん化物のPVA-205、PVA-335、変性ポリビニルアルコールのMP-203（以上、クラレ（株）製の商品名）などが好ましく挙げられる。保護層（1層当たり）のポリビニルアルコール塗布量（支持体1m²当たり）としては0.3～4.0g/m²が好ましく、0.3～2.0g/m²がより好ましい。

【0291】

表面保護層（1層当たり）の全バインダー（水溶性ポリマー及びラテックスポリマーを含む）塗布量（支持体1m²当たり）としては0.3～5.0g/m²が好ましく、0.3～2.0g/m²がより好ましい。

【0292】

<その他の層構成>

本発明では、上記の各層のほか、複数の画像形成層の間や画像形成層と保護層の間に設けられる中間層や、画像形成層と支持体との間に設けられる下塗り層などを設けることができる。

【0293】

<その他の構成成分>

（マット剤）

本発明において、搬送性改良のためにマット剤を添加することが好ましく、マット剤については、特開平11-65021号段落番号0126～0127に記載されている。マット剤は感光材料1m²当たりの塗布量で示した場合、好ましくは1～400mg/m²、より好ましくは5～300mg/m²である。

本発明においてマット剤の形状は定型、不定形のいずれでもよいが好ましくは定型で、球形が好ましく用いられる。平均粒径は0.5～10μmであることが好ましく、より好ましくは1.0～8.0μm、さらに好ましくは2.0～6.

0 μ m の範囲である。また、サイズ分布の変動係数としては 50 % 以下であることが好ましく、より好ましくは 40 % 以下、さらに好ましくは、30 % 以下である。ここで変動係数とは (粒径の標準偏差) / (粒径の平均値) \times 100 で表される値である。また、変動係数が小さいマット剤で平均粒径の比が 3 より大きいものを 2 種併用することも好ましい。

また、乳剤面のマット度は星屑故障が生じなければいかようにも良いが、ベック平滑度が 30 秒以上 2000 秒以下が好ましく、特に 40 秒以上 1500 秒以下が好ましい。ベック平滑度は、日本工業規格 (JIS) P8119 「紙及び板紙のベック試験器による平滑度試験方法」及び TAPPI 標準法 T479 により容易に求めることができる。

【0294】

本発明においてバック層のマット度としてはベック平滑度が 1200 秒以下 10 秒以上が好ましく、800 秒以下 20 秒以上が好ましく、さらに好ましくは 500 秒以下 40 秒以上である。

【0295】

本発明において、マット剤は感光材料の最外表面層もしくは最外表面層として機能する層、あるいは外表面に近い層に含有されるのが好ましく、またいわゆる保護層として作用する層に含有されることが好ましい。

【0296】

(膜面 pH 調整剤)

本発明の熱現像感光材料は、熱現像処理前の膜面 pH が 7.0 以下であることが好ましく、さらに好ましくは 6.6 以下である。その下限には特に制限はないが、3 程度である。最も好ましい pH 範囲は 4 ~ 6.2 の範囲である。膜面 pH の調節はフタル酸誘導体などの有機酸や硫酸などの不揮発性の酸、アンモニアなどの揮発性の塩基を用いることが、膜面 pH を低減させるという観点から好ましい。特にアンモニアは揮発しやすく、塗布する工程や熱現像される前に除去できることから低膜面 pH を達成する上で好ましい。

また、水酸化ナトリウムや水酸化カリウム、水酸化リチウム等の不揮発性の塩基とアンモニアを併用することも好ましく用いられる。なお、膜面 pH の測定方法

は、特開 2 0 0 0 - 2 8 4 3 9 9 号明細書の段落番号 0 1 2 3 に記載されている。

【0 2 9 7】

(界面活性剤)

本発明に適用できる界面活性剤については特開平 1 1 - 6 5 0 2 1 号段落番号 0 1 3 2、溶剤については同号段落番号 0 1 3 3、支持体については同号段落番号 0 1 3 4、帯電防止又は導電層については同号段落番号 0 1 3 5、カラー画像を得る方法については同号段落番号 0 1 3 6 に、滑り剤については特開平 1 1 - 8 4 5 7 3 号段落番号 0 0 6 1 ~ 0 0 6 4 や特願平 1 1 - 1 0 6 8 8 1 号段落番号 0 0 4 9 ~ 0 0 6 2 記載されている。

本発明においてはフッ素系の界面活性剤を使用することが好ましい。フッ素系界面活性剤の具体例は特開平 1 0 - 1 9 7 9 8 5 号、特開 2 0 0 0 - 1 9 6 8 0 号、特開 2 0 0 0 - 2 1 4 5 5 4 号等に記載された化合物があげられる。また、特開平 9 - 2 8 1 6 3 6 号記載の高分子フッ素系界面活性剤も好ましく用いられる。本発明の熱現像感光材料においては特開 2 0 0 2 - 8 2 4 1 1 号、特願 2 0 0 1 - 2 4 2 3 5 7 号及び特願 2 0 0 1 - 2 6 4 1 1 0 号記載のフッ素系界面活性剤の使用が好ましい。特に特願 2 0 0 1 - 2 4 2 3 5 7 号及び特願 2 0 0 1 - 2 6 4 1 1 0 号記載のフッ素系界面活性剤は水系の塗布液で塗布製造を行う場合、帯電調整能力、塗布面状の安定性、スベリ性の点で好ましく、特願 2 0 0 1 - 2 6 4 1 1 0 号記載のフッ素系界面活性剤は帯電調整能力が高く使用量が少なくてすむという点で最も好ましい。

本発明においてフッ素系界面活性剤は乳剤面、バック面のいずれにも使用することができ、両方の面に使用することが好ましい。また、前述の金属酸化物を含む導電層と組み合わせて使用することが特に好ましい。この場合には導電層を有する面のフッ素系界面活性剤の使用量を低減もしくは除去しても十分な性能が得られる。

フッ素系界面活性剤の好ましい使用量は乳剤面、バック面それぞれに $0.1 \text{ mg/m}^2 \sim 100 \text{ mg/m}^2$ の範囲で、より好ましくは $0.3 \text{ mg/m}^2 \sim 30 \text{ mg/m}^2$ の範囲、さらに好ましくは $1 \text{ mg/m}^2 \sim 10 \text{ mg/m}^2$ の範囲である。

特に特願 2001-264110 号記載のフッ素系界面活性剤は効果が大きく、
0.01~10 mg/m²の範囲が好ましく、0.1~5 mg/m²の範囲がより
好ましい。

【0298】

特に、本発明においては、炭素原子数が2以上でフッ素原子数が13以下のフッ化アルキル基を有するフッ素化合物を含有することが好ましい。

当該フッ素化合物は、上記フッ化アルキル基（以下、フッ素原子で置換されたアルキル基を「R_f」という）有していれば、あとはいかなる構造であってもよい。また、該フッ素化合物は少なくとも R_f を1つ以上有していればよく、2つ以上有していてもよい。

【0299】

R_f の具体例としては、以下の基が挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

-C₂F₅基、-C₃F₇基、-C₄F₉基、-C₅F₁₁基、-CH₂-C₄F₉基、-C₄F₈-H基、-C₂H₄-C₄F₉基、-C₄H₈-C₄F₉基、-C₆H₁₂-C₄F₉基、-C₈H₁₆-C₄F₉基、-C₄H₈-C₂F₅基、-C₄H₈-C₃F₇基、-C₄H₈-C₅F₁₁基、-C₈H₁₆-C₂F₅基、-C₂H₄-C₄F₈-H基、-C₄H₈-C₄F₈-H基、-C₆H₁₂-C₄F₈-H基、-C₆H₁₂-C₂F₄-H基、-C₈H₁₆-C₂F₄-H基、-C₆H₁₂-C₄F₈-CH₃基、-C₂H₄-C₃F₇基、-C₂H₄-C₅F₁₁基、-C₄H₈-CF(CF₃)₂基、-CH₂CF₃基、-C₄H₈-CH(C₂F₅)₂基、-C₄H₈-CH(CF₃)₂基、-C₄H₈-C(CF₃)₃基、-CH₂-C₄F₈-H基、-CH₂-C₆F₁₂-H基、-CH₂-C₆F₁₃基、-C₂H₄-C₆F₁₃基、-C₄H₈-C₆F₁₃基、-C₆H₁₂-C₆F₁₃基、-C₈H₁₆-C₆F₁₃基。

【0300】

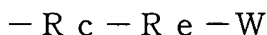
R_f は、フッ素原子数が13以下であるが、好ましくは12以下であり、より好ましくは3~11の範囲で、更に好ましくは5~9の範囲である。また、炭素原子数は2以上であるが、好ましくは4~16、より好ましくは5~12の範囲である。

【0301】

R f は、炭素原子数が2以上でフッ素原子数が13以下であれば、とくに構造は限定されないが、好ましくは下記一般式 (A) で表される基である。

【0302】

一般式 (A)



【0303】

当該フッ素化合物は、一般式 (A) で表されるフッ化アルキル基を2つ以上有することがより好ましい。

一般式 (A) において R c は、炭素数1から4のアルキレン基を表すが、好ましくは炭素数1～3の範囲で、より好ましくは1～2の範囲である。R c で表されるアルキレン基は、直鎖状であっても、分岐鎖状であってもよい。

R e は炭素数2～6パーフルオロアルキレン基を表し、好ましくは炭素数2～4のパーフルオロアルキレン基である。ここでパーフルオロアルキレン基とはアルキレン基のすべての水素原子がフッ素原子で置き換えられたアルキレン基をいう。前記パーフルオロアルキレン基は、直鎖状であっても、分岐鎖状であってもよく、また環状構造を有していてもよい。

Wは水素原子、フッ素原子又はアルキル基を表し、好ましくは水素原子又はフッ素原子である。特に好ましいのは、フッ素原子である。

【0304】

当該フッ素化合物は、カチオン性の親水基を有することもできる。

カチオン性の親水性基とは、水に溶解したときに、陽イオンとなるものをいう。具体的には、第四級アンモニウム、アルキルピリジウム、アルキルイミダゾリニウム、第一級～第三級脂肪族アミンなどが挙げられる。

カチオンとして好ましくは、有機のカチオン性置換基であり、より好ましくは窒素又は磷原子を含む有機カチオン性基である。さらに好ましくはピリジニウムカチオン又はアンモニウムカチオンである。

塩類を形成するアニオン種は、無機アニオンでも有機アニオンでもかまわない。無機アニオンとして好ましくは、ヨードイオン、臭素イオン、塩素イオン等が

挙げられ、有機アニオンとして好ましくは、p-トルエンスルホン酸イオン、ベンゼンスルホン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、トリフルオロメタンスルホン酸イオン等が挙げられる。

【0305】

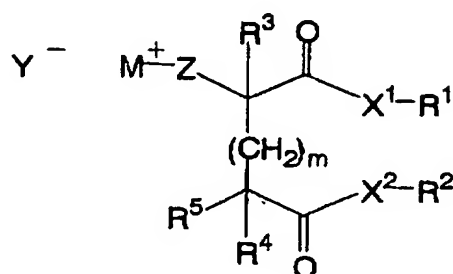
本発明において好ましいカチオン性フッ素化合物は下記一般式(1)で表される。

一般式(1)

【0306】

【化25】

一般式(1)



【0307】

式中、 R^1 及び R^2 は各々独立に置換又は無置換のアルキル基を表すが、 R^1 及び R^2 の少なくとも1つは前述のフッ化アルキル基(R_f)である。好ましいのは、 R^1 及び R^2 の双方が R_f の場合である。 R^3 、 R^4 及び R^5 は、各々独立に水素原子又は置換基を表し、 X^1 、 X^2 及び Z は、各々独立に2価の連結基又は単結合を表し、 M^+ はカチオン性の置換基を表す。 Y^- は対アニオンを表すが、分子内で荷電が0になる場合には Y^- はなくてもよい。 m は0又は1である。

【0308】

前記一般式(1)中、 R^1 及び R^2 は、各々独立に R_f 以外の置換又は無置換のアルキル基を表す場合、前記アルキル基は、炭素数1以上であって、直鎖状、分岐鎖状及び環状のいずれであってもよい。前記置換基としては、ハロゲン原子、アルケニル基、アリール基、アルコキシ基、フッ素以外のハロゲン原子、カルボン酸エステル基、カルボンアミド基、カルバモイル基、オキシカルボニル基、

磷酸エステル基等が挙げられる。

【0309】

R^1 又は R^2 が R^f 以外のアルキル基、即ち、フッ素原子で置換されていないアルキル基を表す場合、該アルキル基としては、炭素数1～24の置換又は無置換のアルキル基、より好ましくは炭素数6～24の置換又は無置換のアルキル基である。炭素数6～24の無置換アルキル基の好ましい例としては、*n*-ヘキシル基、*n*-ヘプチル基、*n*-オクチル基、*tert*-オクチル基、2-エチルヘキシル基、*n*-ノニル基、1, 1, 3-トリメチルヘキシル基、*n*-デシル基、*n*-ドデシル基、セチル基、ヘキサデシル基、2-ヘキシルデシル基、オクタデシル基、エイコシル基、2-オクチルドデシル基、ドコシル基、テトラコシル基、2-デシルテトラデシル基、トリコシル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基等が挙げられる。また、置換基を有する総炭素数が6～24のアルキル基の好ましい例としては、2-ヘキセニル基、オレイル基、リノレイル基、リノレニル基、ベンジル基、 β -フェネチル基、2-メトキシエチル基、4-フェニルブチル基、4-アセトキシエチル基、6-フェノキシヘキシル基、12-フェニルドデシル基、18-フェニルオクタデシル基、12-(*p*-クロロフェニル)ドデシル基、2-(磷酸ジフェニル)エチル基等を挙げることができる。

【0310】

R^1 及び R^2 で各々独立に表される R^f 以外のアルキル基としては、更に好ましくは炭素数6～18の置換又は無置換のアルキル基である。炭素数6～18の無置換のアルキル基の好ましい例としては、*n*-ヘキシル基、シクロヘキシル基、*n*-ヘプチル基、*n*-オクチル基、2-エチルヘキシル基、*n*-ノニル基、1, 1, 3-トリメチルヘキシル基、*n*-デシル基、*n*-ドデシル基、セチル基、ヘキサデシル基、2-ヘキシルデシル基、オクタデシル基、4-*tert*-ブチルシクロヘキシル基等が挙げられる。また、置換基を有する総炭素数が6～18の置換アルキル基の好ましい例としては、フェネチル基、6-フェノキシヘキシル基、12-フェニルドデシル基、オレイル基、リノレイル基、リノレニル基等が挙げられる。

【0311】

R^1 及び R^2 でそれぞれ表される R^f 以外のアルキル基としては、特に好ましくは、 n -ヘキシル基、シクロヘキシル基、 n -ヘプチル基、 n -オクチル基、2-エチルヘキシル基、 n -ノニル基、1, 1, 3-トリメチルヘキシル基、 n -デシル基、 n -ドデシル基、セチル基、ヘキサデシル基、2-ヘキシルデシル基、オクタデシル基、オレイル基、リノレイル基、リノレニル基であり、最も好ましくは炭素数8~16の直鎖状、環状又は分岐状の無置換アルキル基である。

【0312】

前記一般式(1)中、 R^3 、 R^4 及び R^5 は、各々独立に水素原子又は置換基を表す。該置換基としては、例えばアルキル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~12、特に好ましくは炭素数1~8のアルキル基であり、例えば、メチル基、エチル基、イソプロピル基、tert-ブチル基、 n -オクチル基、 n -デシル基、 n -ヘキサデシル基、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基などが挙げられる)、アルケニル基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~12、特に好ましくは炭素数2~8のアルケニル基であり、例えば、ビニル基、アリル基、2-ブテニル基、3-ペンテニル基などが挙げられる)、アルキニル基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~12、特に好ましくは炭素数2~8のアルキニル基であり、例えば、プロパルギル基、3-ペンチニル基などが挙げられる)、アリアル基(好ましくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~20、特に好ましくは炭素数6~12のアリアル基であり、例えば、フェニル基、p-メチルフェニル基、ナフチル基などが挙げられる)、置換若しくは無置換のアミノ基(好ましくは炭素数0~20、より好ましくは炭素数0~10、特に好ましくは炭素数0~6のアミノ基であり、例えば、無置換アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジベンジルアミノ基などが挙げられる)、

【0313】

アルコキシ基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~12、特に好ましくは炭素数1~8のアルコキシ基であり、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ブトキシ基などが挙げられる)、アリアルオキシ基(好ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6~16、特に好ましくは炭素数6~12のアリ

ールオキシ基であり、例えば、フェニルオキシ基、2-ナフチルオキシ基などが挙げられる)、アシル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12アシル基であり、例えば、アセチル基、ベンゾイル基、ホルミル基、ピバロイル基などが挙げられる)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~12のアルコキシカルボニル基であり、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基などが挙げられる)、アリールオキシカルボニル基(好ましくは炭素数7~20、より好ましくは炭素数7~16、特に好ましくは炭素数7~10のアリールオキシカルボニル基であり、例えば、フェニルオキシカルボニル基などが挙げられる)、アシルオキシ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~10のアシルオキシ基であり、例えば、アセトキシ基、ベンゾイルオキシ基などが挙げられる)、

【0314】

アシルアミノ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~10のアシルアミノ基であり、例えばアセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基などが挙げられる)、アルコキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~12のアルコキシカルボニルアミノ基であり、例えば、メトキシカルボニルアミノ基などが挙げられる)、アリールオキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数7~20、より好ましくは炭素数7~16、特に好ましくは炭素数7~12のアリールオキシカルボニルアミノ基であり、例えば、フェニルオキシカルボニルアミノ基などが挙げられる)、スルホニルアミノ基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12のスルホニルアミノ基であり、例えば、メタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基などが挙げられる)、スルファモイル基(好ましくは炭素数0~20、より好ましくは炭素数0~16、特に好ましくは炭素数0~12のスルファモイル基であり、例えば、スルファモイル基、メチルスルファモイル基、ジメチルスルファモイル基、フェニルスルファモイル基などが挙げられる)、カルバモ

イル基（好ましくは炭素数1～20、より好ましくは炭素数1～16、特に好ましくは炭素数1～12のカルバモイル基であり、例えば、無置換のカルバモイル基、メチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、フェニルカルバモイル基などが挙げられる）、

【0315】

アルキルチオ基（好ましくは炭素数1～20、より好ましくは炭素数1～16、特に好ましくは炭素数1～12のアルキルチオ基であり、例えば、メチルチオ基、エチルチオ基などが挙げられる）、アリールチオ基（好ましくは炭素数6～20、より好ましくは炭素数6～16、特に好ましくは炭素数6～12のアリールチオ基であり、例えば、フェニルチオ基などが挙げられる）、スルホニル基（好ましくは炭素数1～20、より好ましくは炭素数1～16、特に好ましくは炭素数1～12のスルホニル基であり、例えば、メシル基、トシル基などが挙げられる）、スルフィニル基（好ましくは炭素数1～20、より好ましくは炭素数1～16、特に好ましくは炭素数1～12のスルフィニル基であり、例えば、メタンスルフィニル基、ベンゼンスルフィニル基などが挙げられる）、ウレイド基（好ましくは炭素数1～20、より好ましくは炭素数1～16、特に好ましくは炭素数1～12のウレイド基であり、例えば、無置換のウレイド基、メチルウレイド基、フェニルウレイド基などが挙げられる）、リン酸アミド基（好ましくは炭素数1～20、より好ましくは炭素数1～16、特に好ましくは炭素数1～12のリン酸アミド基であり、例えば、ジエチルリン酸アミド基、フェニルリン酸アミド基などが挙げられる）、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原子（例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基（好ましくは炭素数1～30、より好ましくは1～12のヘテロ環基であり、例えば、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を有するヘテロ環基であり、例えば、イミダゾリル基、ピリジル基、キノリル基、フリル基、ピペリジル基、モルホリノ基、ベンゾオキサゾリル基、ベンズイミダゾリル基、ベンズチアゾリル基などが挙げられる）、シリル基（好ましくは、炭素数3～40、より好ましくは炭素数3～30、特に好ましくは、炭素数3～24のシリ

ル基であり、例えば、トリメチルシリル基、トリフェニルシリル基などが挙げられる)などが挙げられる。これらの置換基は更に置換されていてもよい。また、置換基が二つ以上ある場合は、同じでも異なってもよい。また、可能な場合には互いに結合して環を形成していてもよい。

【0316】

R^3 、 R^4 及び R^5 としては、好ましくはアルキル基又は水素原子であり、更に好ましくは水素原子である。

【0317】

前記式中、 X^1 及び X^2 は、各々独立に2価の連結基又は単結合を表す。前記2価の連結基については特に制約はないが、好ましくはアリーレン基、 $-O-$ 、 $-S-$ 、又は $-NR^{31}-$ (R^{31} は水素原子又は置換基を表し、置換基としては R^3 、 R^4 及び R^5 が、それぞれ表す置換基の例と同様であり、 R^{31} として好ましくは、アルキル基、前述の R^f 、又は水素原子であり、更に好ましくは水素原子である)を単独又はそれらを組合せて得られる基であり、より好ましくは $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-NR^{31}-$ である。 X^1 及び X^2 としてより好ましくは、 $-O-$ 又は $-NR^{31}-$ であり、更に好ましくは $-O-$ 又は $-NH-$ であり、特に好ましくは $-O-$ である。

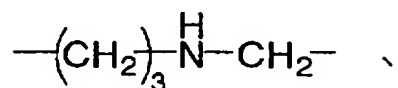
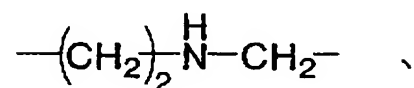
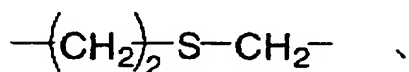
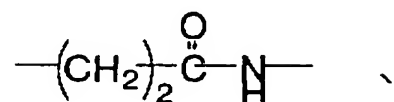
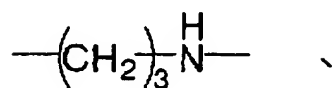
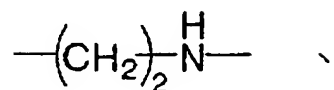
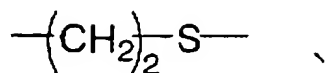
【0318】

前記式中 Z は2価の連結基又は単結合を表す。前記2価の連結基については特に制約はないが、好ましくはアルキレン基、アリーレン基、 $-C(=O)-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-S(=O)-$ 、 $-S(=O)_2-$ 又は $-NR^{32}-$ (R^{32} は水素原子又は置換基を表し、置換基としては R^3 、 R^4 及び R^5 が表す置換基の例と同様であり、 R^{32} として好ましくはアルキル基又は水素原子であり、更に好ましくは水素原子である)を単独又はそれらを組合せて得られる基であり、より好ましくは炭素数1~12のアルキレン基、炭素数6~12のアリーレン基、 $-C(=O)-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-S(=O)-$ 、 $-S(=O)_2-$ 、又は $-NR^{32}-$ を単独又はそれらを組合せて得られる基である。 Z として更に好ましくは、炭素数1~8のアルキレン基、 $-C(=O)-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-S(=O)-$ 、 $-S(=O)_2-$ 又は $-NR^{32}-$ を単独又はそれらを組合せて得られる基であり

、例えば、

【0319】

【化26】



等が挙げられる。

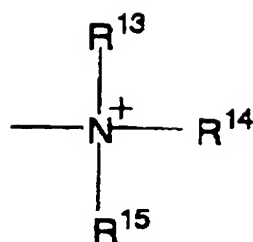
【0320】

前記式中、M⁺はカチオン性の置換基を表し、M⁺として好ましくは、有機のカチオン性置換基であり、より好ましくは窒素又は燐原子を含む有機カチオン性基である。さらに好ましくはピリジニウムカチオン又はアンモニウムカチオンであり、より好ましくは下記一般式(2)で表されるトリアルキルアンモニウムカチオンである。

【0321】

【化 27】

一般式 (2)



【0322】

前記式中、 R^{13} 、 R^{14} 及び R^{15} は、各々独立に置換又は無置換のアルキル基を表す。該置換基としては前記 R^3 、 R^4 及び R^5 の置換基として挙げたものが適用できる。また、 R^{13} 、 R^{14} 及び R^{15} は可能な場合にはお互いが結合して環を形成してもよい。 R^{13} 、 R^{14} 及び R^{15} として好ましくは、炭素数1～12のアルキル基であり、より好ましくは炭素数1～6のアルキル基であり、更に好ましくはメチル基、エチル基、又はメチルカルボキシ基であり、特に好ましくはメチル基である。

【0323】

前記式中、 Y^- は対アニオンを表し、無機アニオンでも有機アニオンでもよい。また、分子内で荷電が0になる場合には Y^- はなくてもよい。無機アニオンとして好ましくは、ヨードイオン、臭素イオン、塩素イオン等が挙げらる。有機アニオンとして好ましくは、p-トルエンスルホン酸イオン、ベンゼンスルホン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、トリフルオロメタンスルホン酸イオン等が挙げられる。 Y^- としてより好ましくは、ヨードイオン、p-トルエンスルホン酸イオン、ベンゼンスルホン酸イオンであり、更に好ましくはp-トルエンスルホン酸である。

【0324】

前記式中、 m は0又は1であり、好ましくは0である。

【0325】

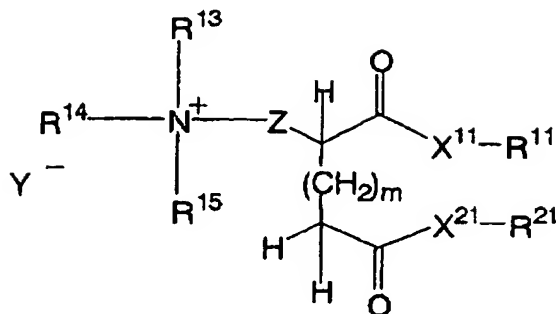
上記一般式(1)で表される化合物の中でも、下記一般式(1-a)で表され

る化合物が好ましい。

【0326】

【化28】

一般式 (1-a)



【0327】

式中、 R^{11} 及び R^{21} は、各々独立に置換又は無置換のアルキル基を表すが、 R^1 及び R^2 の少なくとも1つは前述の R^f を表し、 R^{11} と R^{21} の炭素数の総計は19以下である。 R^{13} 、 R^{14} 及び R^{15} は、各々独立に置換又は無置換のアルキル基を表し、互いに結合して環を形成していてもよい。 X^{11} 及び X^{21} は、各々独立に $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-NR^{31}-$ を表し、 R^{31} は水素原子又は置換基を表し、 Z は2価の連結基又は単結合を表す。 Y^- は対アニオンを表すが、分子内で荷電が0になる場合には Y^- はなくてもよい。

m は0又は1である。式中、 Z 及び Y^- は、各々独立に上記一般式(1)におけるそれらと同義であり、好ましい範囲も同様である。 R^{13} 、 R^{14} 、 R^{15} 及び m については、それぞれ上記一般式(1)におけるそれらと同義であり、好ましい範囲も同様である。

【0328】

式中、 X^{11} 及び X^{12} は、各々独立に $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-NR^{31}-$ (R^{31} は水素原子又は置換基を表し、該置換基としては前記 R^3 、 R^4 及び R^5 の置換基として挙げたものが適用できる。 R^{31} として好ましくは、アルキル基、前述の R^f 、又は水素原子であり、更に好ましくは水素原子である。 X^{11} 及び X^{21} としてより好ましくは $-O-$ 、 $-NH-$ であり、更に好ましくは $-O-$ である。

【0329】

前記式中、 R^{11} 及び R^{21} は、各々独立に一般式(1)における R^1 及び R^2 と同義であり、好ましい範囲も同様である。ただし、 R^{11} 及び R^{21} の炭素数の総計は19以下である。 m は0又は1である。

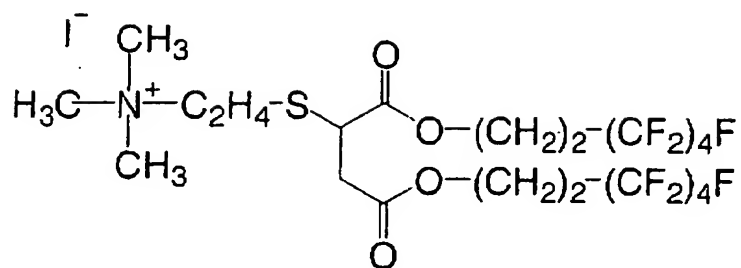
【0330】

上記一般式(1)で表される化合物の具体例を挙げるが、本発明は、以下の具体例によってなんら制限されるものではない。なお、下記例示化合物の構造表記の中で特に断りのない限り、アルキル基、パーフルアロアルキル基は直鎖の構造を意味する。また、表記中の略号の内、2EHは、2-ethylhexylを意味する。

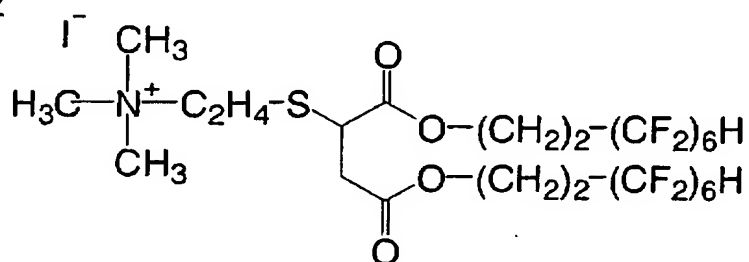
【0331】

【化 29】

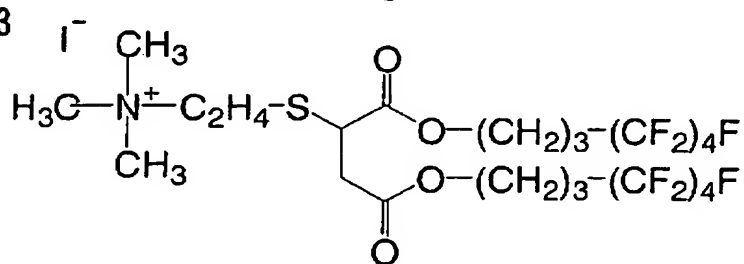
FS-1



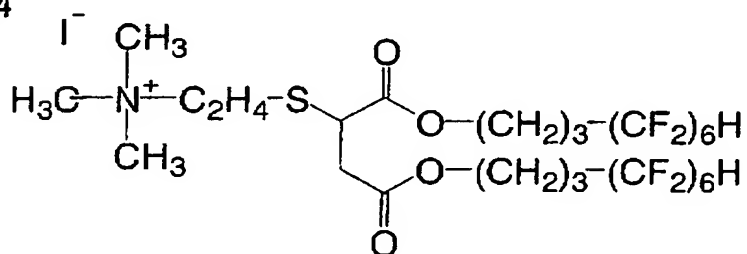
FS-2



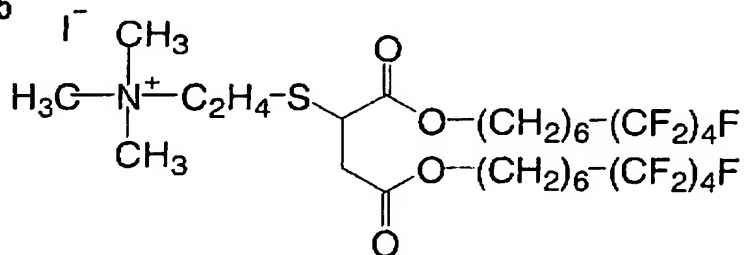
FS-3



FS-4



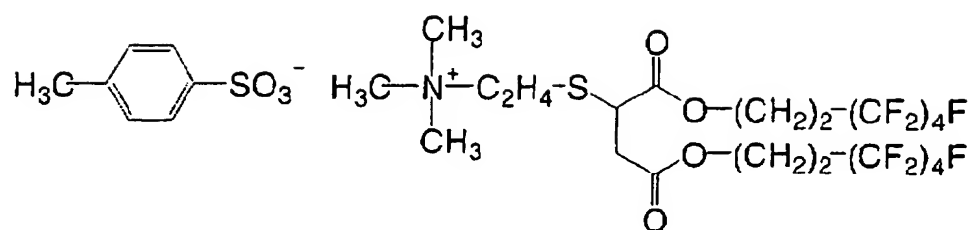
FS-5



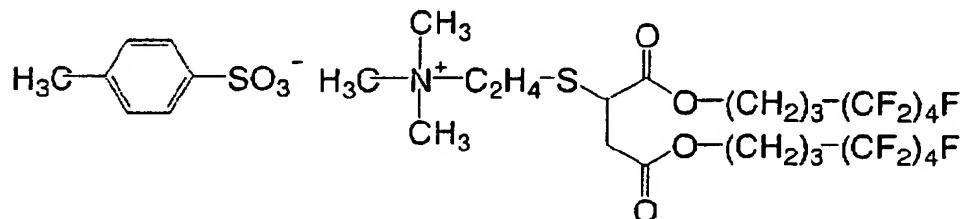
【0332】

【化 30】

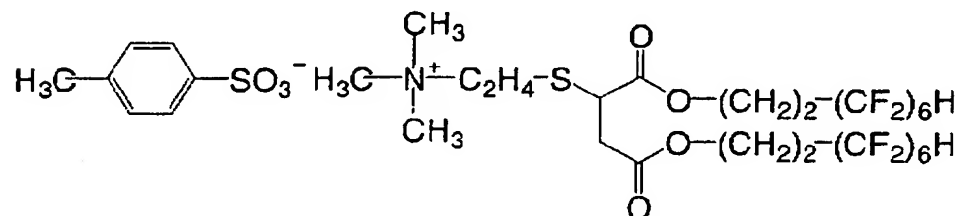
FS-6



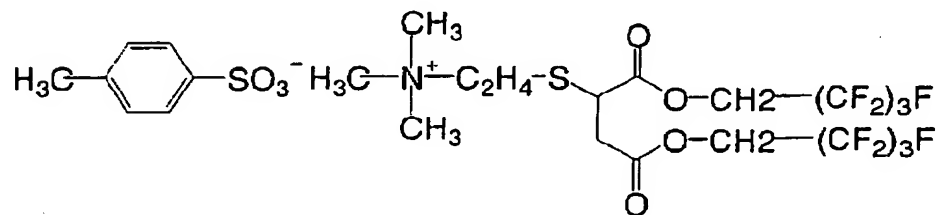
FS-7



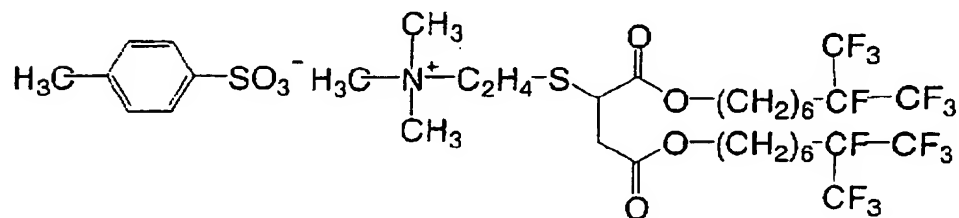
FS-8



FS-9



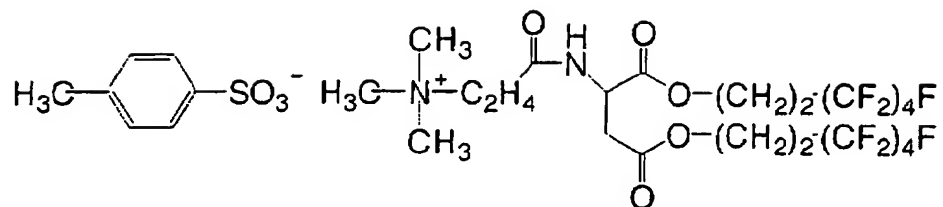
FS-10



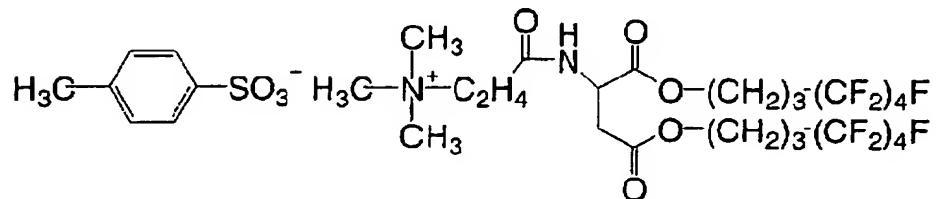
【0333】

【化 3 1】

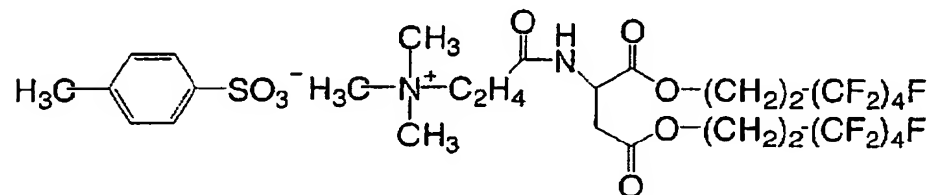
FS-11



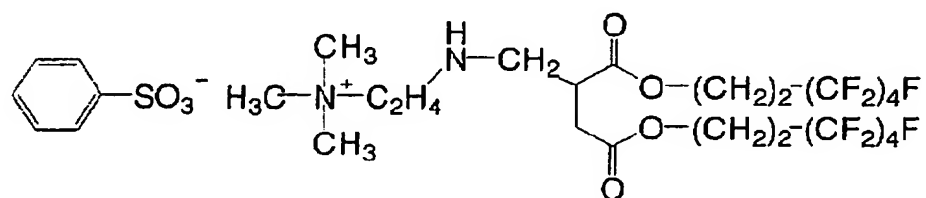
FS-12



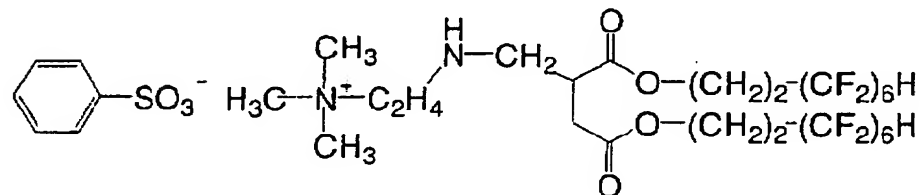
FS-13



FS-14



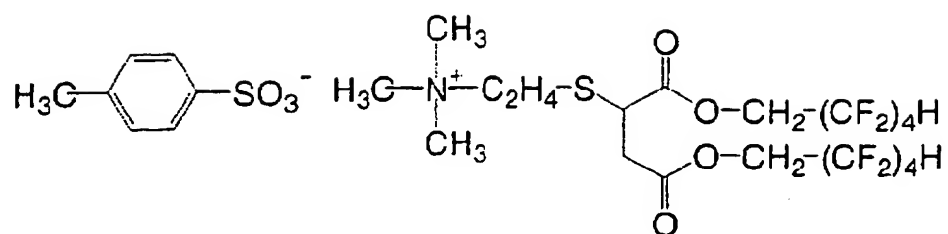
FS-15



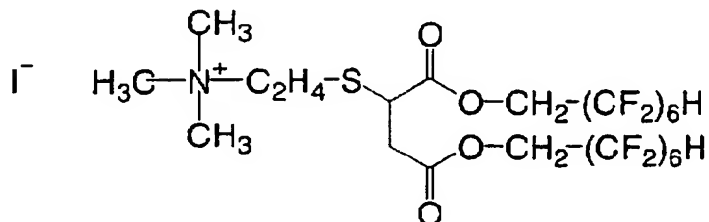
【 0 3 3 4 】

【化 3 3】

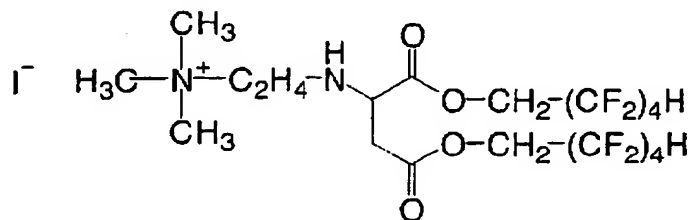
FS-22



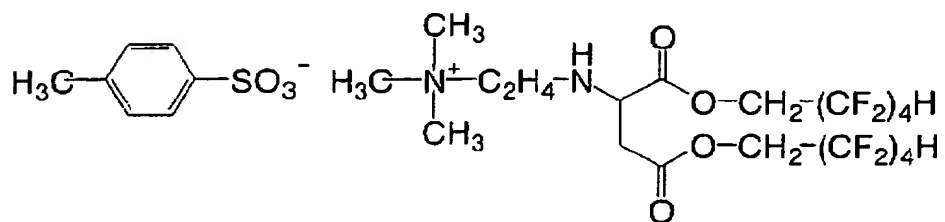
FS-23



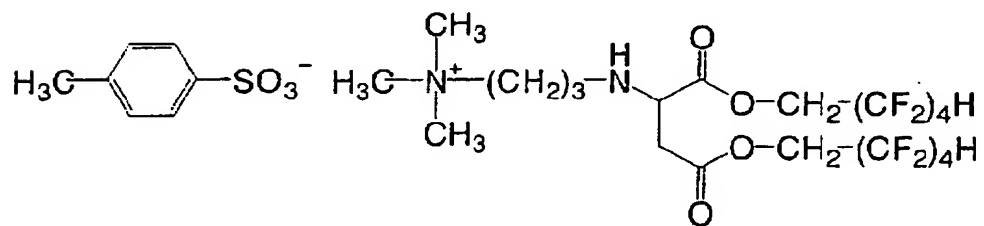
FS-24



FS-25



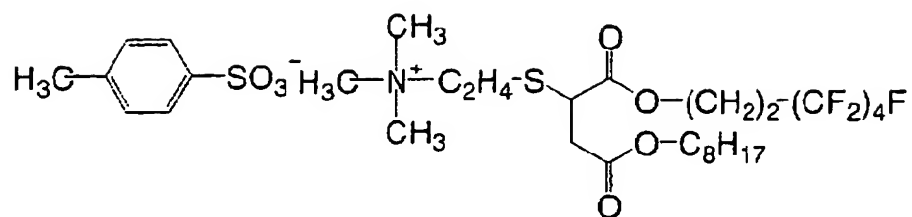
FS-26



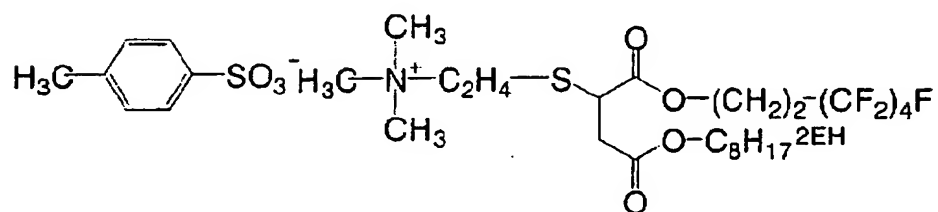
【 0 3 3 6】

【化 3 4】

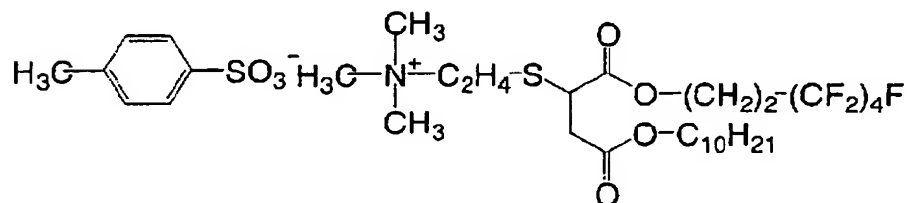
FS-27



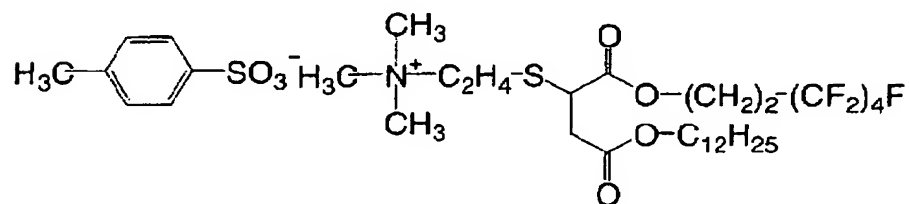
FS-28



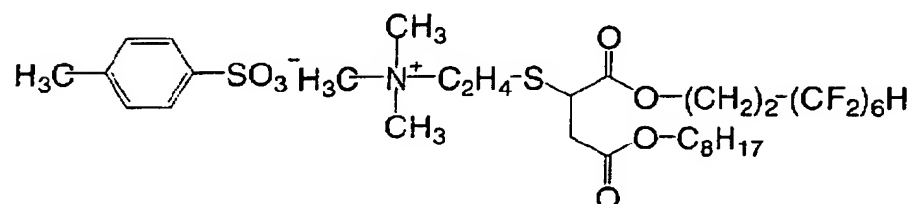
FS-29



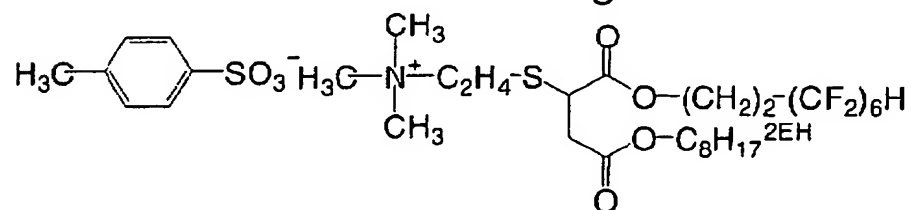
FS-30



FS-31



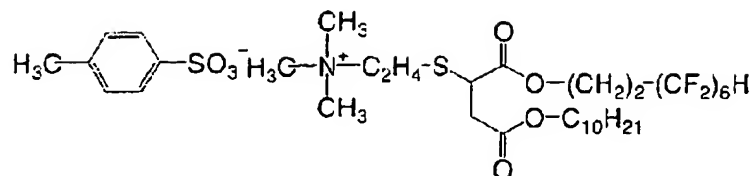
FS-32



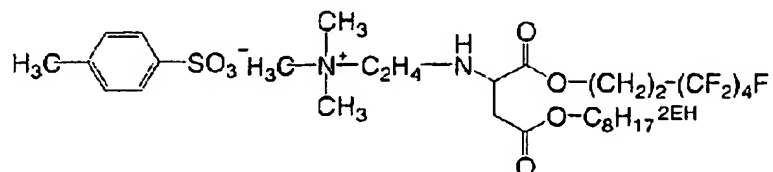
【0 3 3 7】

【化 3 5】

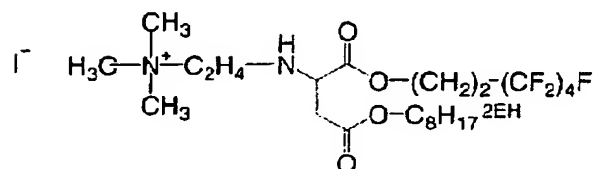
FS-33



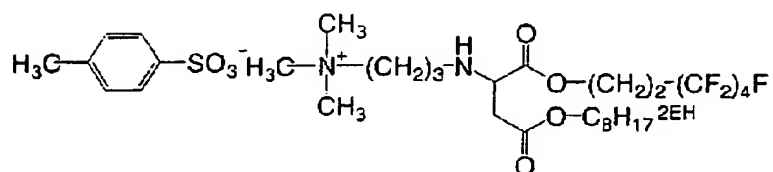
FS-34



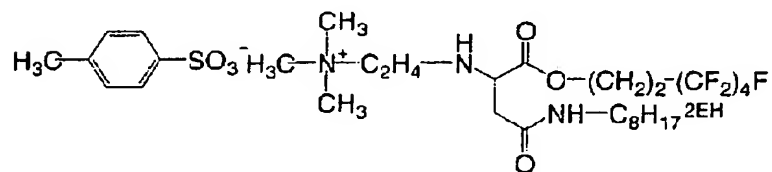
FS-35



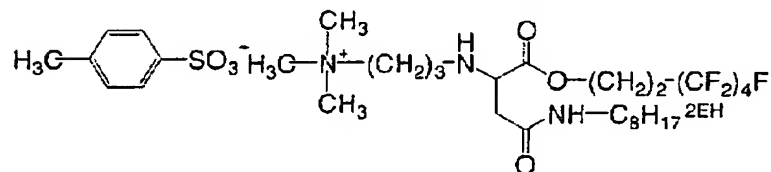
FS-36



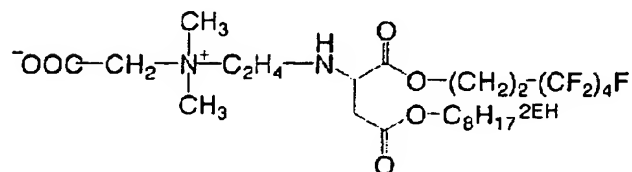
FS-37



FS-38



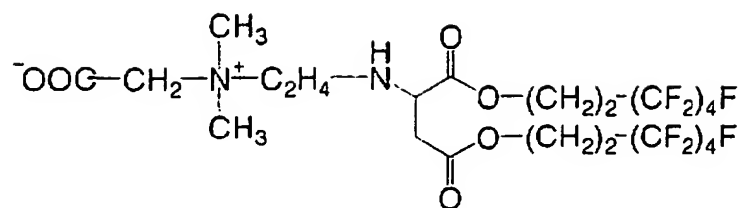
FS-39



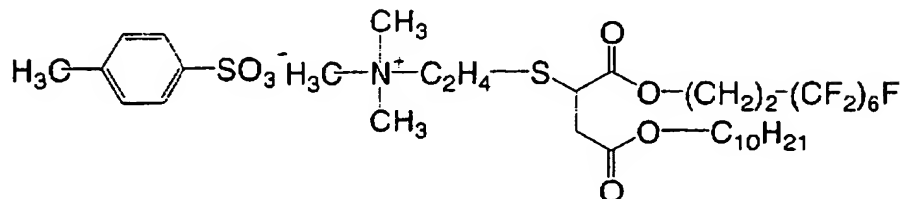
【 0 3 3 8 】

【化 3 6】

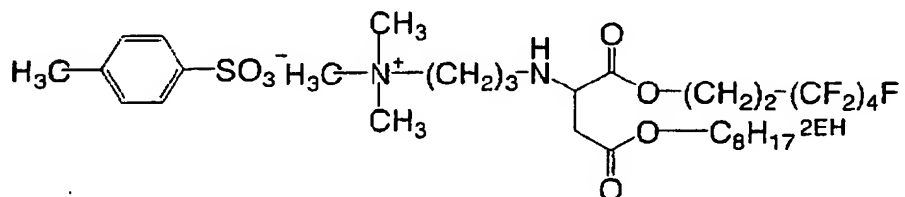
FS-40



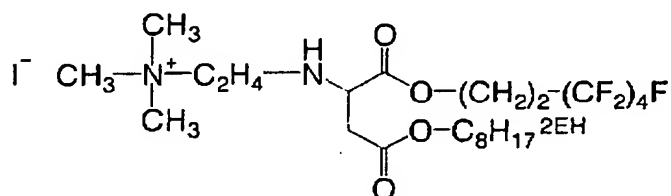
FS-41



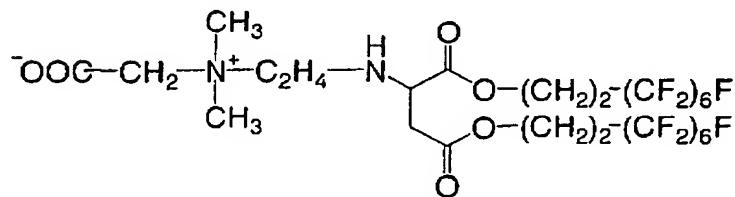
FS-42



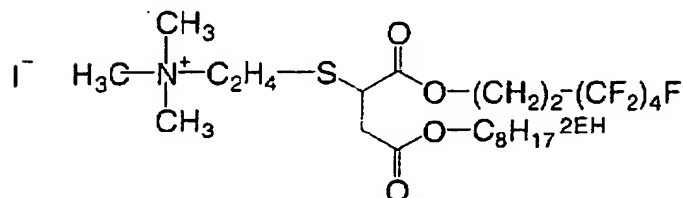
FS-43



FS-44



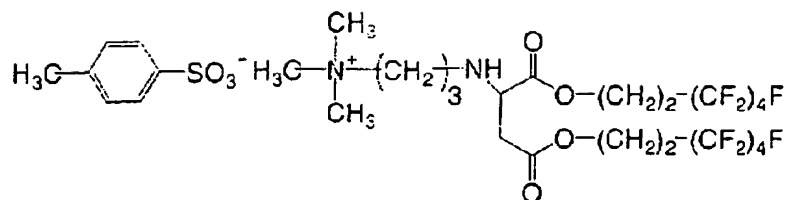
FS-45



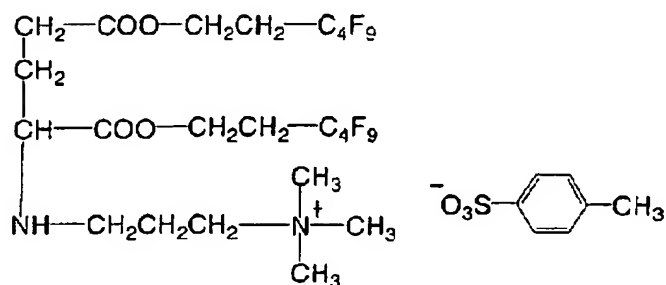
【 0 3 3 9 】

【化 3 8】

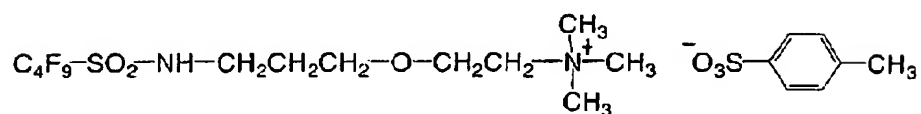
FS-52



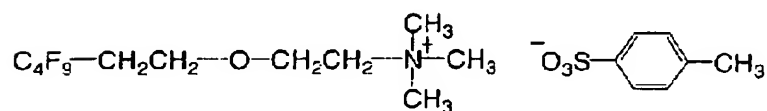
FS-53



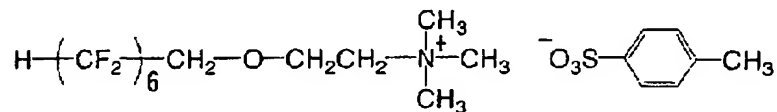
FS-54



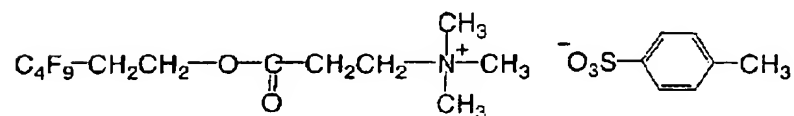
FS-55



FS-56



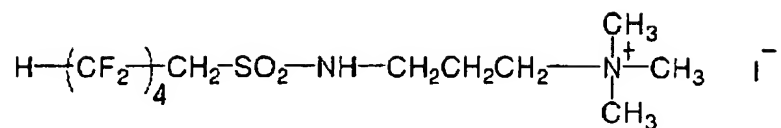
FS-57



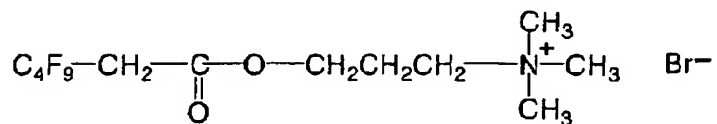
【0 3 4 1】

【化 39】

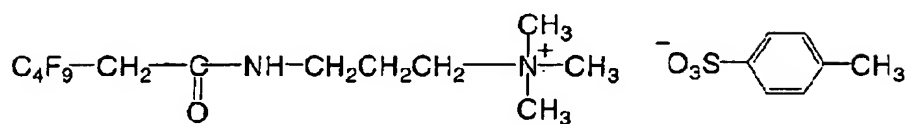
FS-58



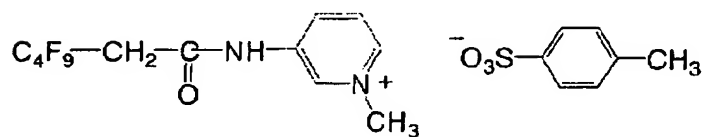
FS-59



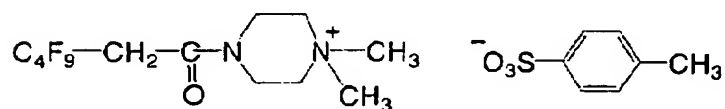
FS-60



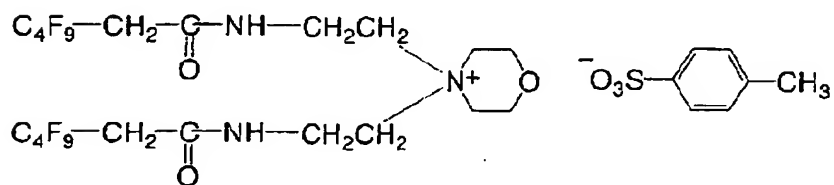
FS-61



FS-62



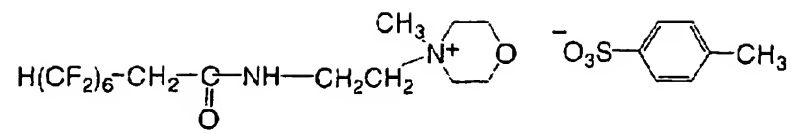
FS-63



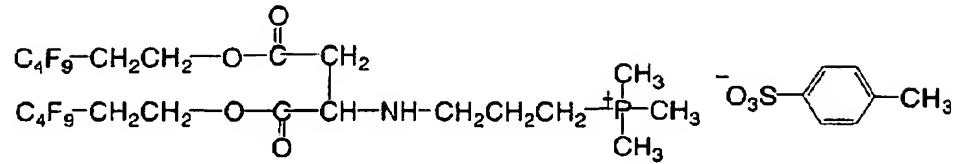
【 0 3 4 2 】

【化 40】

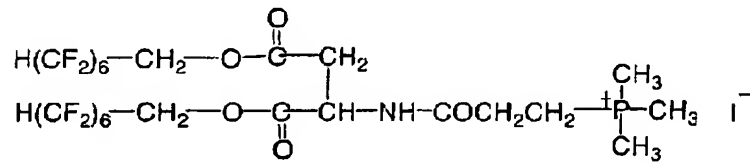
FS-64



FS-65



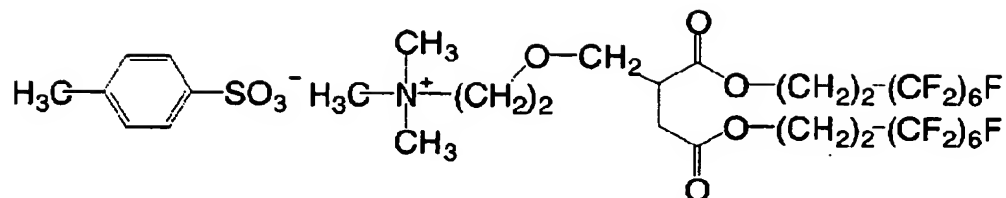
FS-66



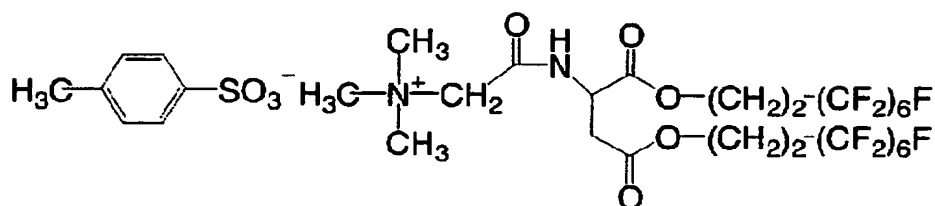
【 0 3 4 3 】

【化 4 1】

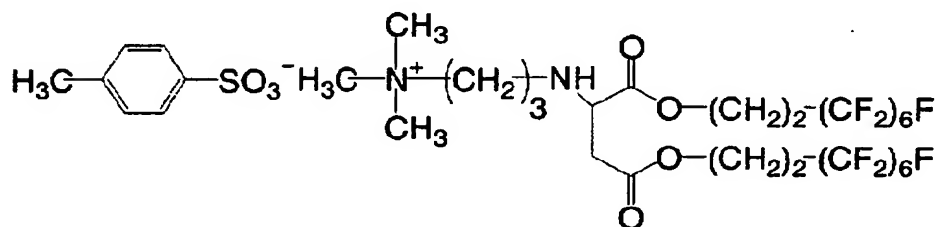
FS-67



FS-68



FS-69



【0344】

次に、本発明の上記一般式（１）、（１－a）で表される化合物の一般的な合成法の一例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0345】

本発明の化合物は、フマル酸誘導体、マレイン酸誘導体、イタコン酸誘導体、グルタミン酸誘導体、アスパラギン酸誘導体等を原料にして合成できる。例えば、フマル酸誘導体、マレイン酸誘導体、イタコン酸誘導体を原料とした場合は、それらの２重結合に、求核種によるマイケル付加反応を行った後、アルキル化剤によるカチオン化を行うことにより合成できる。

【0346】

当該フッ素化合物はアニオン性の親水基を有することもできる。

アニオン性の親水基とは、pKaが７以下の酸性基及びそのアルカリ金属塩又はアンモニウム塩をいう。具体的には、スルホ基、カルボキシル基、ホスホン酸

基、カルバモイルスルファモイル基、スルファモイルスルファモイル基、アシルスルファモイル基及びこれらの塩類などが挙げられる。このうち、好ましくはスルホ基、カルボキシ基、ホスホン酸基及びその塩類で、より好ましくはスルホ基及びその塩類である。塩類を形成するカチオン種としては、リチウム、ナトリウム、カリウム、セシウム、アンモニウム、テトラメチルアンモニウム、テトラブチルアンモニウム、メチルピリジニウムなどが挙げられるが、好ましくはリチウム、ナトリウム、カリウム、アンモニウムである。

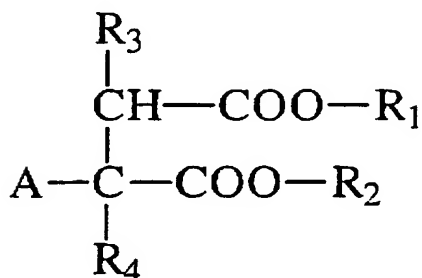
【0347】

本発明においてアニオン性の親水基を有するフッ素化合物で好ましいものは、下記一般式(3)で表される。

一般式(3)

【0348】

【化42】



【0349】

式中、 R^1 及び R^2 は、各々独立にアルキル基を表すが、少なくとも一方は R^f を表す。 R^1 及び R^2 がフッ化アルキル基でないアルキル基を表すとき炭素数は2～18のアルキル基が好ましく、より好ましくは炭素数4～12のアルキル基である。 R^3 及び R^4 は、各々独立に水素原子又は置換又は無置換のアルキル基を表す。

R^1 及び R^2 で表されるフッ化アルキル基の具体例は前述のフッ化アルキル基があげられ、好ましい構造も同様に前述の一般式(A)で表される構造である。また、その中での好ましい構造も前述のフッ化アルキル基の記載と同様である。 R^1 及び R^2 で表されるアルキル基はいずれも前述のフッ化アルキル基であることが

好ましい。

R^3 及び R^4 で表される置換又は無置換のアルキル基は、直鎖状であっても、分岐鎖状であっても、また環状構造を有していてもよい。前記置換基としては、特に制限はないが、アルケニル基、アリール基、アルコキシ基、ハロゲン原子（好ましくはC1）、カルボン酸エステル基、カルボンアミド基、カルバモイル基、オキシカルボニル基、磷酸エステル基等が好ましい。

Aは $-L_b-SO_3M$ を表し、Mはカチオンを表す。ここで、Mで表されるカチオンとしては、例えばアルカリ金属イオン（リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン等）、アルカリ土類金属イオン（バリウムイオン、カルシウムイオン等）、アンモニウムイオン等が好ましく例示される。これらのうち、より好ましくはリチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン又はアンモニウムイオンであり、さらに好ましくはリチウムイオン、ナトリウムイオン又はカリウムイオンであり、一般式（3）の化合物の総炭素数や置換基、アルキル基の分岐の程度等により適切に選択することができる。 R^1 、 R^2 、 R^3 及び R^4 の炭素数の合計が16以上の場合に、Mをリチウムイオンとすると溶解性（特に水に対して）と帯電防止能又は塗布均一性の両立の観点で優れている。

L_b は、単結合又は置換若しくは無置換のアルキレン基を表す。置換基は R^3 で挙げたものが好ましい。 L_b がアルキレン基である場合、炭素数は2以下であるのが好ましい。 L_b は、単結合又は $-CH_2-$ 基であることが好ましく、 $-CH_2-$ 基であることが最も好ましい。

上記一般式（3）は、上記のそれぞれの好ましい態様を組み合わせることが、より好ましい。

【0350】

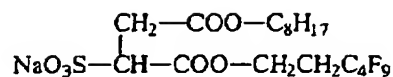
本発明にかかるアニオン性の親水基を有するフッ素化合物の具体例を以下に例示するが、本発明は以下の具体例によってなんら制限されるものではない。

下記例示化合物の構造表記の中で特に断りのない限りアルキル基、パーフルオロアルキル基は直鎖の構造を意味する。

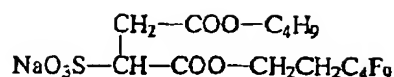
【0351】

【化 4 3】

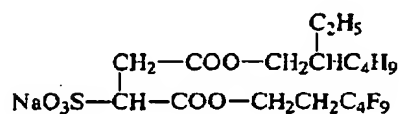
(F-1)



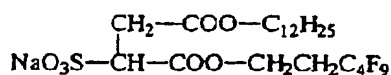
(F-2)



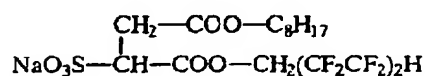
(F-3)



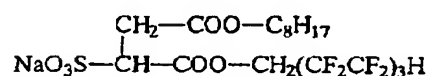
(F-4)



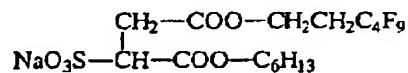
(F-5)



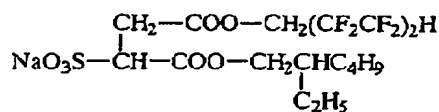
(F-6)



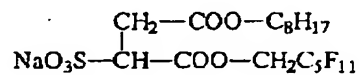
(F-7)



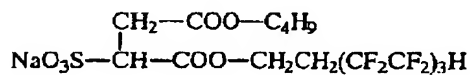
(F-8)



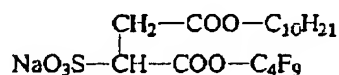
(F-9)



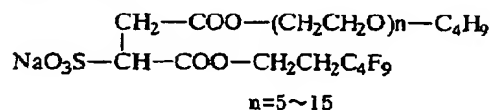
(F-10)



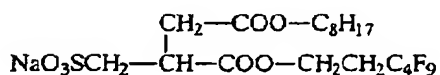
(F-11)



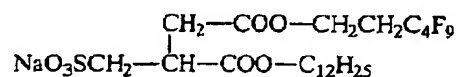
(F-12)



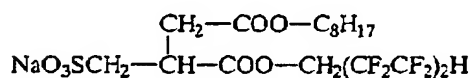
(F-13)



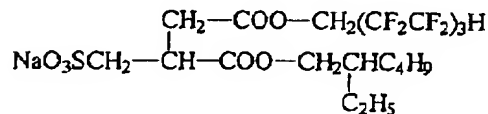
(F-14)



(F-15)



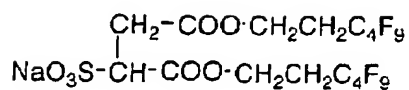
(F-16)



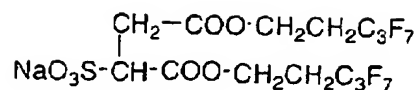
【0352】

【化 4 4】

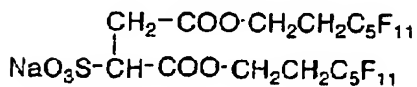
(F-17)



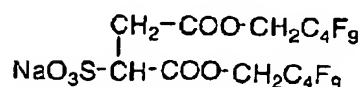
(F-18)



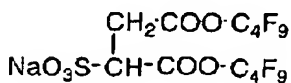
(F-19)



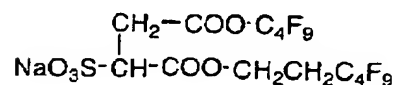
(F-20)



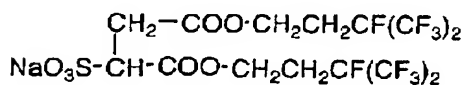
(F-21)



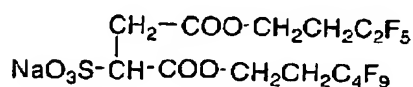
(F-22)



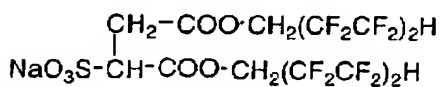
(F-23)



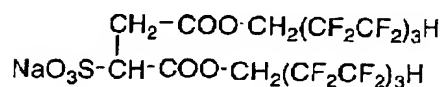
(F-24)



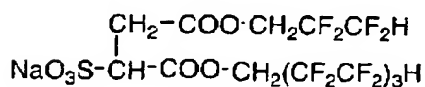
(F-25)



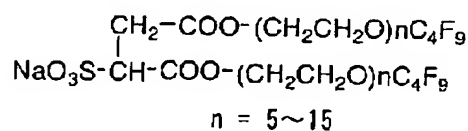
(F-26)



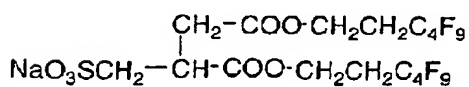
(F-27)



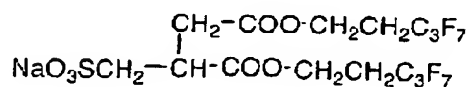
(F-28)



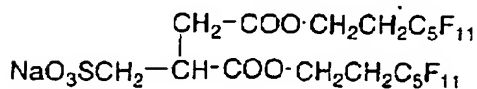
(F-29)



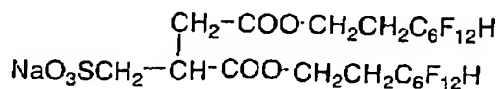
(F-30)



(F-31)



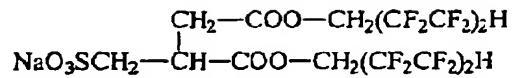
(F-32)



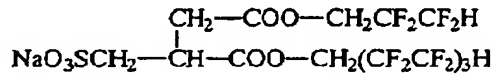
【 0 3 5 3】

【化 4 5】

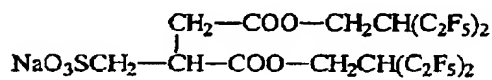
(F-33)



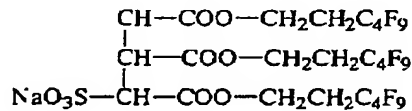
(F-35)



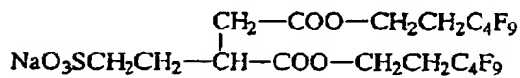
(F-37)



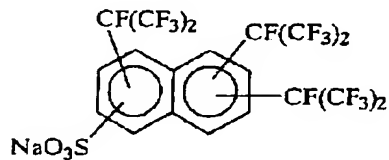
(F-39)



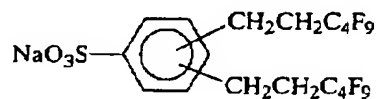
(F-41)



(F-43)

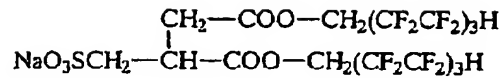


(F-45)

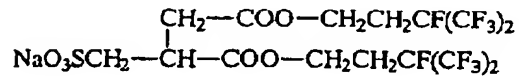


【0354】

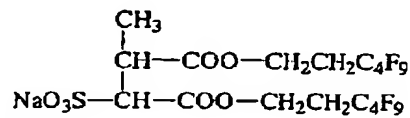
(F-34)



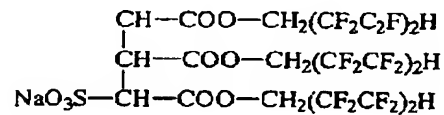
(F-36)



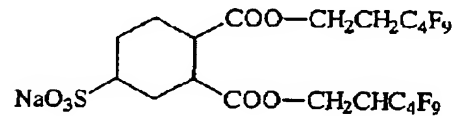
(F-38)



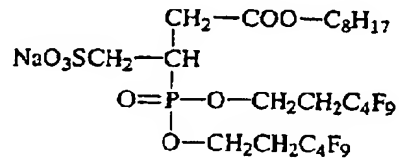
(F-40)



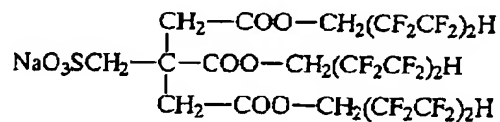
(F-42)



(F-44)

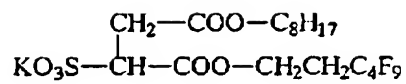


(F-46)

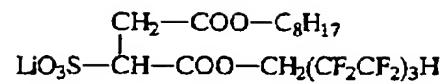


【化 4 6】

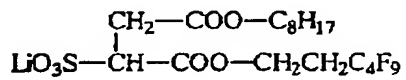
(F-47)



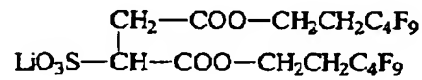
(F-48)



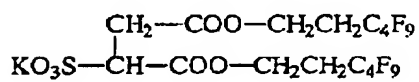
(F-49)



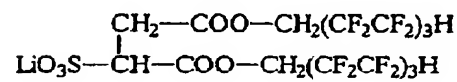
(F-50)



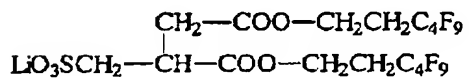
(F-51)



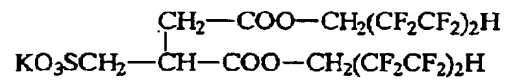
(F-52)



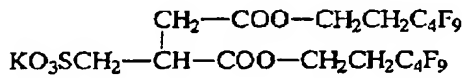
(F-53)



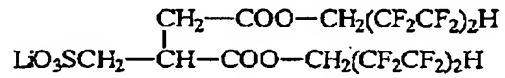
(F-54)



(F-55)



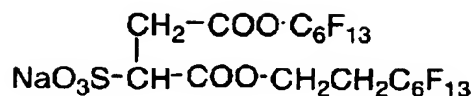
(F-56)



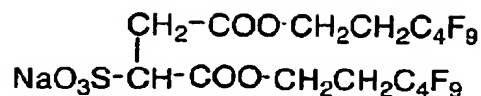
【 0 3 5 5】

【化 4 7】

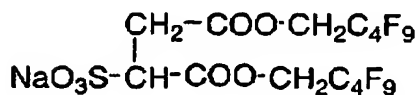
(F-57)



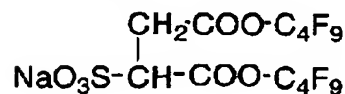
(F-58)



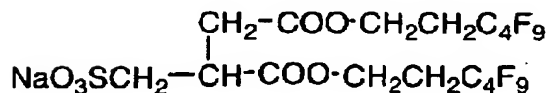
(F-59)



(F-60)



(F-61)



【0 3 5 6】

当該フッ素化合物は、ノニオン性の親水基を有することもできる。

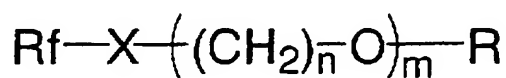
ノニオン性の親水性基とは、イオンに解離することなく水に溶解する基をいう。具体的には、ポリ（オキシエチレン）アルキルエーテルや多価アルコールなどが挙げられるが、これらに限定されない。

【0 3 5 7】

本発明において、ノニオン性を有するフッ素化合物で好ましいものは、下記一般式（4）で表される。

一般式（4）

【化 4 8】



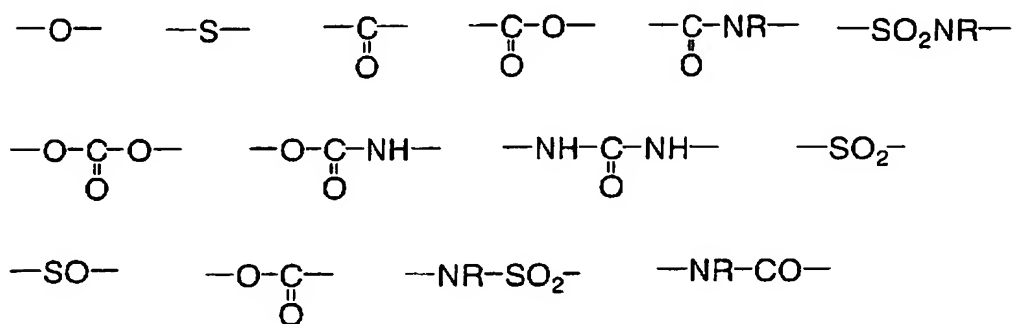
【0 3 5 8】

一般式(4)で、R_fは前述のフッ化アルキル基であり、R_fの具体例は前述の基があげられ、好ましい構造も同様に前述の一般式(A)で表される構造である。また、その中での好ましい構造も前述のR_fの記載と同様である。

【0359】

一般式(4)中のXは2価の連結基を表し、特に制約はないが例えば、

【化49】



等があげられる。

【0360】

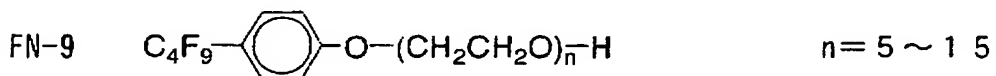
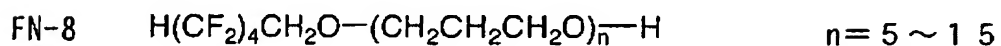
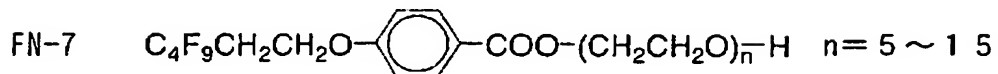
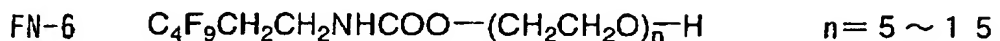
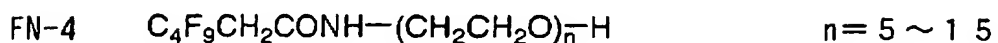
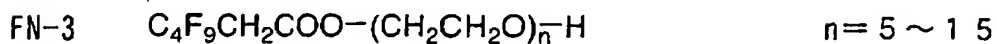
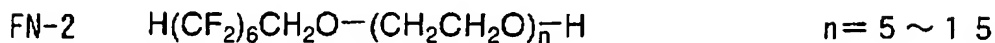
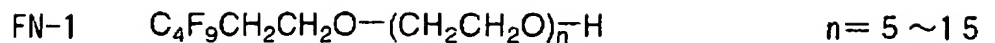
一般式(4)において、nは2又は3であり、mは1～30の整数を表す。Rは、水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基、R_f、又はR_fを1つ以上置換基として有する基である。

【0361】

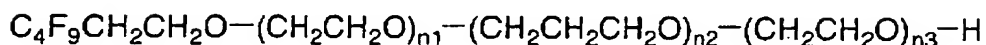
本発明で用いるノニオン性フッ素化合物具体例を以下に例示するが、本発明は以下の具体例によって何ら制限されるものではない。

【0362】

【化 50】



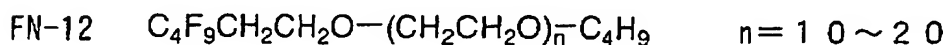
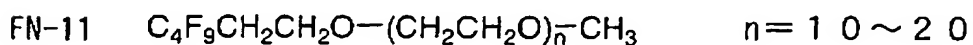
FN-10



$$n1=5\sim 10$$

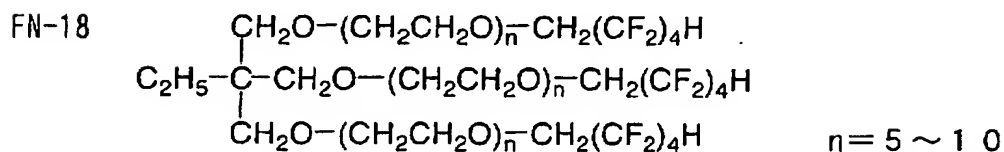
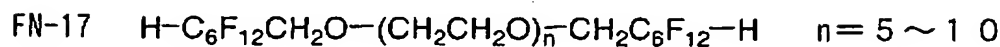
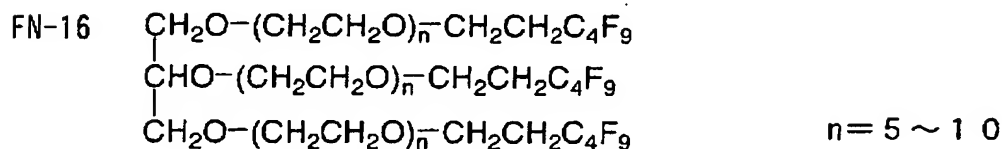
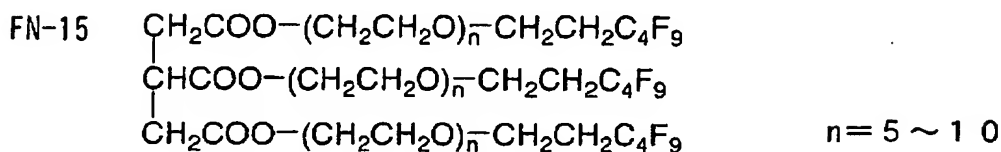
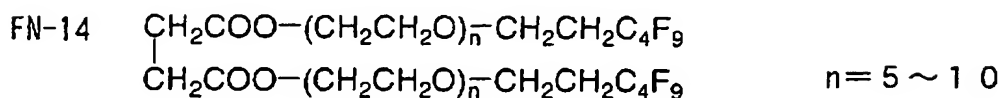
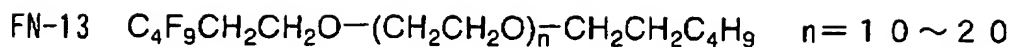
$$n2=5\sim 10$$

$$n3=5\sim 10$$



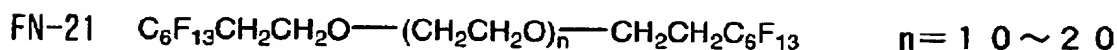
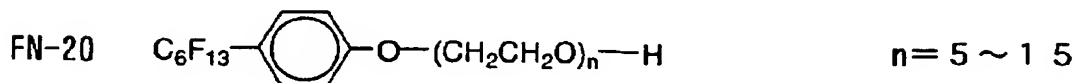
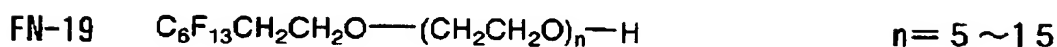
【0363】

【化 5 1】



【0 3 6 4】

【化 5 2】



【0 3 6 5】

上記本発明で用いることができる特定のフッ化アルキル基を有する化合物は、界面活性剤として、感光材料を構成している層（特に、保護層や下塗り層、バック層など）を形成するための塗布組成物に好ましく用いられる。なかでも、感光材料の最外層の形成に用いると、効果的な帯電防止能と塗布の均一性を得ることができるので特に好ましい。さらに、本発明の構造にすることで本発明の目的とする保存安定性、使用環境依存性を改良するために有効であることが見い出された。この効果を得るためには本発明のフッ素化合物を画像形成層面あるいはバック面の最外層に使用することが好ましい。また、支持体下塗り層に使用しても同様の効果が得られる。

【 0 3 6 6 】

本発明における上記特定のフッ素化合物の使用量については特に制約はなく、用いるフッ素化合物の構造や用いる場所、組成物中に含まれる他の素材の種類や量等に応じて、その使用量を任意に決定することができる。例えば、熱現像感光材料の最外層用塗布液として用いる場合、フッ素化合物の塗布組成物中の塗布量としては、 0.1 mg/m^2 以上 100 mg/m^2 以下であることが好ましく、 0.5 mg/m^2 以上 20 mg/m^2 以下であることがより好ましい。

【 0 3 6 7 】

本発明においては、上記特定のフッ素化合物の 1 種類を単独で用いてもよいし、また 2 種類以上を混合して用いてもよい。また、上記特定のフッ素化合物以外の界面活性剤と併用することもできる。

【 0 3 6 8 】

（硬膜剤）

本発明における感光性層、保護層、バック層など各層には硬膜剤を用いても良い。硬膜剤の例としては T. H. James 著 ‘THE THEORY OF THE PHOTOGRAPHIC PROCESS FOURTH EDITION’ (Macmillan Publishing Co., Inc. 刊、1977 年刊) 77 頁から 87 頁に記載の各方法があり、クロムみょうばん、2, 4-ジクロロ-6-ヒドロキシ-s-トリアジンナトリウム塩、N, N-エチレンビス（ビニルスルホンアセトアミド）、N, N-プロピレンビス（ビニル

スルホンアセトアミド) の他、同書 78 頁など記載の多価金属イオン、米国特許 4, 281, 060 号、特開平 6-208193 号などのポリイソシアネート類、米国特許 4, 791, 042 号などのエポキシ化合物類、特開昭 62-89048 号などのビニルスルホン系化合物類が好ましく用いられる。

【0369】

硬膜剤は溶液として添加され、この溶液の保護層塗布液中への添加時期は、塗布する 180 分前から直前、好ましくは 60 分前から 10 秒前であるが、混合方法及び混合条件については本発明の効果が十分に現れる限りにおいては特に制限はない。具体的な混合方法としては添加流量とコーターへの送液量から計算した平均滞留時間を所望の時間となるようにしたタンクでの混合する方法や N. H a r n b y、M. F. E d w a r d s、A. W. N i e n o w 著、高橋幸司訳「液体混合技術」(日刊工業新聞社刊、1989 年) の第 8 章等に記載されているスタチックミキサーなどを使用する方法がある。

【0370】

(帯電防止剤)

本発明においては金属酸化物あるいは導電性ポリマーを含む導電層を有することが好ましい。帯電防止層は下塗り層、バック層表面保護層などと兼ねてもよく、また別途設けてもよい。帯電防止層の導電性材料は金属酸化物中に酸素欠陥、異種金属原子を導入して導電性を高めた金属酸化物が好ましく用いられる。金属酸化物の例としては ZnO 、 TiO_2 、 SnO_2 が好ましく、 ZnO に対しては Al 、 In の添加、 SnO_2 に対しては Sb 、 Nb 、 P 、ハロゲン元素等の添加、 TiO_2 に対しては Nb 、 Ta 等の添加が好ましい。特に Sb を添加した SnO_2 が好ましい。異種原子の添加量は 0.01~30 mol % の範囲が好ましく、0.1 から 10 mol % の範囲がより好ましい。金属酸化物の形状は球状、針状、板状いずれでもよいが、導電性付与の効果の点で長軸/単軸比が 2.0 以上、好ましくは 3.0~50 の針状粒子がよい。金属酸化物の使用量は好ましくは 1 mg/m^2 ~ 1000 mg/m^2 の範囲で、より好ましくは 10 mg/m^2 ~ 500 mg/m^2 の範囲、さらに好ましくは 20 mg/m^2 ~ 200 mg/m^2 の範囲である。本発明における帯電防止層は、乳剤面側、バック面側のいずれに設置して

もよいが、支持体とバック層との間に設置することが好ましい。本発明における帯電防止層の具体例は特開平11-65021号段落番号0135、特開昭56-143430号、同56-143431号、同58-62646号、同56-120519号、特開平11-84573号の段落番号0040～0051、米国特許第5,575,957号、特開平11-223898号の段落番号0078～0084に記載されている。

【0371】

(支持体)

透明支持体は二軸延伸時にフィルム中に残存する内部歪みを緩和させ、熱現像処理中に発生する熱収縮歪みをなくすために、130～185℃の温度範囲で熱処理を施したポリエステル、特にポリエチレンテレフタレートが好ましく用いられる。医療用の熱現像感光材料の場合、透明支持体は青色染料（例えば、特開平8-240877号実施例記載の染料-1）で着色されていてもよいし、無着色でもよい。支持体には、特開平11-84574号の水溶性ポリエステル、同10-186565号のスチレンブタジエン共重合体、特開2000-39684号や特願平11-106881号段落番号0063～0080の塩化ビニリデン共重合体などの下塗り技術を適用することが好ましい。支持体に乳剤層もしくはバック層を塗布するときの、支持体の含水率は0.5質量%以下であることが好ましい。

【0372】

(その他の添加剤)

熱現像感光材料には、さらに、酸化防止剤、安定化剤、可塑剤、紫外線吸収剤あるいは被覆助剤を添加してもよい。各種の添加剤は、感光性層あるいは非感光性層のいずれかに添加する。それらについてWO98/36322号、EP803764A1号、特開平10-186567号、同10-18568号等を参考にすることができる。

【0373】

<包装材料>

本発明の感光材料は、生保存時の写真性能の変動を抑えるため、もしくはカー

ル、巻癖などを改良するために、酸素透過率及び／又は水分透過率の低い包装材料で包装することが好ましい。酸素透過率は25℃で $50\text{ ml/atm}\cdot\text{m}^2\cdot\text{day}$ 以下であることが好ましく、より好ましくは $10\text{ ml/atm}\cdot\text{m}^2\cdot\text{day}$ 以下、さらに好ましくは $1.0\text{ ml/atm}\cdot\text{m}^2\cdot\text{day}$ 以下である。水分透過率は $10\text{ g/atm}\cdot\text{m}^2\cdot\text{day}$ 以下であることが好ましく、より好ましくは $5\text{ g/atm}\cdot\text{m}^2\cdot\text{day}$ 以下、さらに好ましくは $1\text{ g/atm}\cdot\text{m}^2\cdot\text{day}$ 以下である。

該酸素透過率及び／又は水分透過率の低い包装材料の具体例としては、たとえば特開平8-254793号。特開2000-206653号明細書に記載されている包装材料である。

【0374】

14) その他の利用できる技術

本発明の熱現像感光材料に用いることのできる技術としては、EP803764A1号、EP883022A1号、WO98/36322号、特開昭56-62648号、同58-62644号、特開平9-43766、同9-281637、同9-297367号、同9-304869号、同9-311405号、同9-329865号、同10-10669号、同10-62899号、同10-69023号、同10-186568号、同10-90823号、同10-171063号、同10-186565号、同10-186567号、同10-186569号～同10-186572号、同10-197974号、同10-197982号、同10-197983号、同10-197985号～同10-197987号、同10-207001号、同10-207004号、同10-221807号、同10-282601号、同10-288823号、同10-288824号、同10-307365号、同10-312038号、同10-339934号、同11-7100号、同11-15105号、同11-24200号、同11-24201号、同11-30832号、同11-84574号、同11-65021号、同11-109547号、同11-125880号、同11-129629号、同11-133536号～同11-133539号、同11-133542号、同11-133543号、同11-223898号、同1

1-352627号、同11-305377号、同11-305378号、同11-305384号、同11-305380号、同11-316435号、同11-327076号、同11-338096号、同11-338098号、同11-338099号、同11-343420号、特開2000-187298号、同2000-10229号、同2000-47345号、同2000-206642号、同2000-98530号、同2000-98531号、同2000-112059号、同2000-112060号、同2000-112104号、同2000-112064号、同2000-171936号も挙げられる。

【0375】

多色カラー熱現像感光材料の場合、各乳剤層は、一般に、米国特許第4, 460, 681号に記載されているように、各感光性層の間に官能性もしくは非官能性のバリアー層を使用することにより、互いに区別されて保持される。

多色カラー熱現像感光材料の場合の構成は、各色についてこれらの二層の組合せを含んでよく、また、米国特許第4, 708, 928号に記載されているように単一層内に全ての成分を含んでいてもよい。

【0376】

<塗布方式>

本発明における熱現像感光材料はいかなる方法で塗布されても良い。具体的には、エクストルージョンコーティング、スライドコーティング、カーテンコーティング、浸漬コーティング、ナイフコーティング、フローコーティング、又は米国特許第2, 681, 294号に記載の種類のホッパーを用いる押出コーティングを含む種々のコーティング操作が用いられ、Stephen F. Kistler、Peter M. Schweizer著 'LIQUID FILM COATING' (CHAPMAN & HALL社刊、1997年) 399頁から536頁記載のエクストルージョンコーティング、又はスライドコーティング好ましく用いられ、特に好ましくはスライドコーティングが用いられる。スライドコーティングに使用されるスライドコーターの形状の例は同書427頁のFigure 11b. 1にある。また、所望により同書399頁から536頁記載の方法、米国特許第2, 761, 791号及び英国特許第837, 095号

に記載の方法により 2 層又はそれ以上の層を同時に被覆することができる。本発明において特に好ましい塗布方法は特開 2001-194748 号、同 2002-153808 号、同 2002-153803 号、同 2002-182333 号に記載された方法である。

【0377】

本発明における有機銀塩含有層塗布液は、いわゆるチキソトロピー流体であることが好ましい。この技術については特開平 11-52509 号を参考にすることができる。本発明における有機銀塩含有層塗布液は剪断速度 0.1 S^{-1} における粘度は $400 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 以上 $100,000 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 以下が好ましく、さらに好ましくは $500 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 以上 $20,000 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 以下である。また、剪断速度 1000 S^{-1} においては $1 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 以上 $200 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 以下が好ましく、さらに好ましくは $5 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 以上 $80 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 以下である。

【0378】

本発明における塗布液を調合する場合において、2 種の液を混合する際は、公知のインライン混合機、インプラント混合機が好ましく用いられる。本発明における好ましいインライン混合機は、特開 2002-85948 号に、インプラント混合機は特開 2002-90940 号に記載されている。

本発明における塗布液は塗布面状を良好に保つため脱泡処理をすることが好ましい。本発明における好ましい脱泡処理方法については、特開 2002-66431 号に記載された方法である。

本発明における塗布液を塗布する際には、支持体の耐電による塵、ほこり等の付着を防止するために除電を行うことが好ましい。本発明において好ましい除電方法の例は特開 2002-143747 に記載されている。

本発明においては非セット性の画像形成層塗布液を乾燥するため乾燥風、乾燥温度を精密にコントロールすることが重要である。本発明における好ましい乾燥方法は、特開 2001-194749 号、同 2002-139814 号に詳しく記載されている。

本発明の熱現像感光材料は、成膜性を向上させるために塗布、乾燥直後に加熱処理をすることが好ましい。加熱処理の温度は膜面温度で $60^\circ\text{C} \sim 100^\circ\text{C}$ の範

囲が好ましく、加熱時間は1秒～60秒の範囲が好ましい。より好ましい範囲は膜面温度が70～90℃、加熱時間が2～10秒の範囲である。本発明における好ましい加熱処理の方法は、特開2002-107872号に記載されている。

また、本発明の熱現像感光材料を安定して連続製造するためには特開2002-156728号、同2002-182333号に記載の製造方法が好ましく用いられる。

【0379】

熱現像感光材料は、モノシート型（受像材料のような他のシートを使用せずに、熱現像感光材料上に画像を形成できる型）であることが好ましい。

【0380】

<画像形成方法>

1) 露光

赤～赤外発光のHe-Neレーザー、赤色半導体レーザー、あるいは青～緑発光のAr⁺, He-Ne, He-Cdレーザー、青色半導体レーザーである。好ましくは、赤色～赤外半導体レーザーであり、レーザー光のピーク波長は、600nm～900nm、好ましくは620nm～850nmである。一方、近年、特に、SHG (Second Harmonic Generator) 素子と半導体レーザーを一体化したモジュールや青色半導体レーザーが開発されてきて、短波長領域のレーザー出力装置がクローズアップされてきた。青色半導体レーザーは、高精細の画像記録が可能であること、記録密度の増大、かつ長寿命で安定した出力が得られることから、今後需要が拡大していくことが期待されている。青色レーザー光のピーク波長は、300nm～500nm、特に400nm～500nmが好ましい。

レーザー光は、高周波重畳などの方法によって縦マルチに発振していることも好ましく用いられる。

【0381】

2) 熱現像

本発明の熱現像感光材料はいかなる方法で現像されても良いが、通常イメージワイズに露光した熱現像感光材料を昇温して現像される。好ましい現像温度とし

ては80～250℃であり、好ましくは100～140℃、さらに好ましくは110～130℃である。現像時間としては1～60秒が好ましく、より好ましくは3～30秒、さらに好ましくは5～25秒、7～15秒が特に好ましい。

【0382】

熱現像の方式としてはドラム型ヒーター、プレート型ヒーターのいずれを使用してもよいが、プレート型ヒーター方式がより好ましい。プレート型ヒーター方式による熱現像方式とは特開平11-133572号に記載の方法が好ましく、潜像を形成した熱現像感光材料を熱現像部にて加熱手段に接触させることにより可視像を得る熱現像装置であって、前記加熱手段がプレートヒーターからなり、かつ前記プレートヒーターの一方の面に沿って複数個の押えローラが対向配設され、前記押えローラと前記プレートヒーターとの間に前記熱現像感光材料を通過させて熱現像を行うことを特徴とする熱現像装置である。プレートヒーターを2～6段に分けて先端部については1～10℃程度温度を下げるのが好ましい。例えば、独立に温度制御できる4組のプレートヒーターを使用し、それぞれ112℃、119℃、121℃、120℃になるように制御する例が挙げられる。このような方法は特開昭54-30032号にも記載されており、熱現像感光材料に含有している水分や有機溶媒を系外に除外させることができ、また、急激に熱現像感光材料が加熱されることでの熱現像感光材料の支持体形状の変化を抑えることもできる。

【0383】

熱現像機の小型化及び熱現像時間の短縮のためには、より安定なヒーター制御ができることが好ましく、また、1枚のシート感材を先頭部から露光開始し、後端部まで露光が終わらないうちに熱現像を開始することが望ましい。本発明に好ましい迅速処理ができるイメージャーは例えば特開2002-289804号及び特開2002-287668号に記載されている。このイメージャーを使用すれば例えば、107℃-121℃-121℃に制御された3段のプレート型ヒーターで14秒で熱現像処理ができ、1枚目の出力時間は約60秒に短縮することができる。このような迅速現像処理のためには高感度で、環境温度の影響を受けにくい本発明の熱現像感光材料-2を組み合わせ使用することが好ましい。本

発明における好ましい熱現像機を図 1 に示す。

【0384】

本発明においては、熱現像機が、駆動ローラーとプレートヒーターとを有する熱現像部を有し、画像形成層を有する面側の表面を前記駆動ローラーに接触させ、かつ、前記バック層を有する側の表面を前記プレートヒーターに接触させて、加熱により現像する画像形成方法を用いることができる。本発明の熱現像感光材料は、搬送性が極めて良好であるため、表面を駆動ローラー及びプレートヒーターに接触させて熱現像を行うことが可能である。

【0385】

3) システム

露光部及び熱現像部を備えた医療用のレーザーイメージャーとしては富士メディカルドライレーザーイメージャー FM-DPL 及び DRYPIX 7000 を挙げることができる。FM-DPL に関しては、Fuji Medical Review No. 8, page 39～55 に記載されており、それらの技術は本発明の熱現像感光材料のレーザーイメージャーとして適用することは言うまでもない。また、DICOM 規格に適応したネットワークシステムとして富士フィルムメディカル（株）が提案した「AD network」の中でのレーザーイメージャー用の熱現像感光材料としても適用することができる。

【0386】

<本発明の用途>

本発明の熱現像感光材料は、銀画像による黑白画像を形成し、医療診断用の熱現像感光材料、工業写真用熱現像感光材料、印刷用熱現像感光材料、COM 用の熱現像感光材料として使用されることが好ましい。

【0387】

【実施例】

以下、本発明を実施例によって具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

実施例 1

【0388】

(PET 支持体の作製)

1) 製膜)

テレフタル酸とエチレングリコールを用い、常法に従い固有粘度 $IV = 0.66$ (フェノール/テトラクロルエタン = 6/4 (重量比) 中 25°C で測定) の PET を得た。これをペレット化した後 130°C で 4 時間乾燥し、 300°C で熔融後 T 型ダイから押し出して急冷し、熱固定後の膜厚が $175\ \mu\text{m}$ になるような厚みの未延伸フィルムを作製した。

【0389】

これを、周速の異なるロールを用い 3.3 倍に縦延伸、ついでテンターで 4.5 倍に横延伸を実施した。この時の温度はそれぞれ、 110°C 、 130°C であった。この後、 240°C で 20 秒間熱固定後これと同じ温度で横方向に 4% 緩和した。この後テンターのチャック部をスリットした後、両端にナール加工を行い、 $4\ \text{kg}/\text{cm}^2$ で巻き取り、厚み $175\ \mu\text{m}$ のロールを得た。

【0390】

2) 表面コロナ処理

ピラー社製ソリッドステートコロナ処理機 6 KVA モデルを用い、支持体の両面を室温下において $20\ \text{m}/\text{分}$ で処理した。この時の電流、電圧の読み取り値から、支持体には $0.375\ \text{kV} \cdot \text{A} \cdot \text{分}/\text{m}^2$ の処理がなされていることがわかった。この時の処理周波数は $9.6\ \text{kHz}$ 、電極と誘電体ロールのギャップクリアランスは $1.6\ \text{mm}$ であった。

【0391】

3) 下塗り

1) 下塗層塗布液の作製

処方① (感光層側下塗り層用)

高松油脂 (株) 製 ペスレジジン A-520 (30 質量% 溶液) 59 g

ポリエチレングリコールモノノニルフェニルエーテル (平均エチレンオキシド数 = 8.5) 10 質量% 溶液 5.4 g

綜研化学 (株) 製 MP-1000 (ポリマー微粒子、平均粒径 $0.4\ \mu\text{m}$)

0.91 g

蒸留水 935 ml

【0392】

処方②（バック面第1層用）

スチレン-ブタジエン共重合体ラテックス 158 g

（固形分40質量%、スチレン/ブタジエン重量比=68/32）

2, 4-ジクロロ-6-ヒドロキシ-S-トリアジンナトリウム塩（8質量%
水溶液） 20 g

ラウリルベンゼンスルホン酸ナトリウムの1質量%水溶液 10 ml

蒸留水 854 ml

【0393】

処方③（バック面側第2層用）

SnO_2/SbO （9/1質量比、平均粒径 $0.038\ \mu\text{m}$ 、17質量%分
散物） 84 g

ゼラチン（10質量%水溶液） 89.2 g

信越化学（株）製 メトロースTC-5（2質量%水溶液） 8.6 g

綜研化学（株）製 MP-1000 0.01 g

ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムの1質量%水溶液 10 ml

NaOH （1質量%） 6 ml

プロキセル（ICI社製） 1 ml

蒸留水 805 ml

【0394】

2) 下塗り

上記厚さ $175\ \mu\text{m}$ の2軸延伸ポリエチレンテレフタレート支持体の両面それぞれに、上記コロナ放電処理を施した後、片面（感光性層面）に上記下塗り塗布液処方①をワイヤーバーでウェット塗布量が $6.6\ \text{ml}/\text{m}^2$ （片面当たり）になるように塗布して 180°C で5分間乾燥し、ついでこの裏面（バック面）に上記下塗り塗布液処方②をワイヤーバーでウェット塗布量が $5.7\ \text{ml}/\text{m}^2$ になるように塗布して 180°C で5分間乾燥し、更に裏面（バック面）に上記下塗り塗布液処方③をワイヤーバーでウェット塗布量が $7.7\ \text{ml}/\text{m}^2$ になるように

塗布して180℃で6分間乾燥して下塗り支持体を作製した。

【0395】

(バック層)

1) バック層塗布液の調整

(塩基プレカーサーの固体微粒子分散液 (a) の調製)

塩基プレカーサー化合物1を、2.5kg、及び界面活性剤(商品名:デモールN、花王(株)製)300g、ジフェニルスルホン800g、ベンゾイソチアゾリノンナトリウム塩1.0g及び蒸留水を加えて総量を8.0kgに合わせて混合し、混合液を横型サンドミル(UVM-2:アイメックス(株)製)を用いてビーズ分散した。分散方法は、混合液を平均直径0.5mmのジルコニアビーズを充填したUVM-2にダイアフラムポンプで送液し、内圧50hPa以上の状態で、所望の平均粒径が得られるまで分散した。

分散物は、分光吸収測定を行って該分散物の分光吸収における450nmにおける吸光度と650nmにおける吸光度の比(D_{450}/D_{650})が3.0まで分散した。得られた分散物は、塩基プレカーサーの濃度で25重量%となるように蒸留水で希釈し、ごみ取りのためにろ過(平均細孔径:3 μ mのポリプロピレン製フィルター)を行って実用に供した。

【0396】

2) 染料固体微粒子分散液の調製

シアニン染料化合物-1を6.0kg及びp-ードデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム3.0kg、花王(株)製界面活性剤デモールSNB0.6kg、及び消泡剤(商品名:サーフィノール104E、日信化学(株)製)0.15kgを蒸留水と混合して、総液量を60kgとした。混合液を横型サンドミル(UVM-2:アイメックス(株)製)を用いて、0.5mmのジルコニアビーズで分散した。

分散物は、分光吸収測定を行って該分散物の分光吸収における650nmにおける吸光度と750nmにおける吸光度の比(D_{650}/D_{750})が5.0以上であるところまで分散した。得られた分散物は、シアニン染料の濃度で6質量%となるように蒸留水で希釈し、ごみ取りのためにフィルターろ過(平均細孔径

: 1 μ m) を行って実用に供した。

【0397】

3) ハレーション防止層塗布液の調製

容器を 40℃ に保温し、ゼラチン 40 g、単分散ポリメチルメタクリレート微粒子 (平均粒子サイズ 8 μ m、粒径標準偏差 0.4) 20 g、ベンゾイソチアゾリノン 0.1 g、水 490 ml を加えてゼラチンを溶解させた。さらに 1 mol/l の水酸化ナトリウム水溶液 2.3 ml、上記染料固体微粒子分散液 40 g、上記塩基プレカーサーの固体微粒子分散液 (a) を 90 g、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 3 質量% 水溶液 12 ml、SBR ラテックス 10 質量% 液 180 g、を混合した。塗布直前に N, N-エチレンビス (ビニルスルホンアセトアミド) 4 質量% 水溶液 80 ml を混合し、ハレーション防止層塗布液とした。

【0398】

4) バック面保護層塗布液の調製

(バック面保護層塗布液-1 の調製) 《比較例》

容器を 40℃ に保温し、ゼラチン 40 g、ベンゾイソチアゾリノン 35 mg、水 840 ml を加えてゼラチンを溶解させた。さらに 1 mol/l の水酸化ナトリウム水溶液 5.8 ml、流動パラフィン乳化物を流動パラフィンとして 1.5 g、スルホコハク酸ジ (2-エチルヘキシル) ナトリウム塩 5 質量% 水溶液 10 ml、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 3 質量% 水溶液 20 ml、フッ素系界面活性剤 (F-1) 2 質量% 溶液を 2.4 ml、フッ素系界面活性剤 (F-2) 2 質量% 溶液を 2.4 ml、メチルメタクリレート/スチレン/ブチルアクリレート/ヒドロキシエチルメタクリレート/アクリル酸共重合体 (共重合重量比 58/8/27/5/2、Tg 42℃, I/O 値 0.555) ラテックス (比較ラテックス 1) 20 質量% 液 45 g を混合した。塗布直前に N, N-エチレンビス (ビニルスルホンアセトアミド) 4 質量% 水溶液 25 ml を混合しバック面保護層塗布液とした。

【0399】

(バック面保護層塗布液-2 の調製) 《比較例》

バック面保護層塗布液-1 の調製において使用したラテックスを、メチルメタ

クリレート／ブチルアクリレート／アクリル酸共重合体（共重合重量比 18／80／2、 T_g - 34℃、 I/O 値 0.490）ラテックス（比較ラテックス 2）表 2 に示すように変更して、バック面保護層塗布液 - 2 を調製した。

【0400】

（バック面保護層塗布液 - 3 ～ 15）の調製《本発明》

バック面保護層塗布液 - 1 の調製において使用したゼラチン及びラテックスを、表 2 に示すように変更して、バック面保護層塗布液 - 3 ～ 15 を調製した。

【0401】

4) バック層の塗布

上記下塗り支持体のバック面側に、アンチハレーション層塗布液をゼラチン塗布量が 0.52 g/m^2 となるように、またバック面保護層塗布液 - 1 ～ 15 を水溶性ポリマー塗布量が 1.7 g/m^2 となるように同時重層塗布し、乾燥し、バック層 - 1 ～ 15 を作製した。

【0402】

（画像形成層、中間層、及び表面保護層）

1. 塗布用材料の準備

1) ハロゲン化銀乳剤

《ハロゲン化銀乳剤 1 の調製》

蒸留水 1421 ml に 1 質量% 臭化カリウム溶液 3.1 ml を加え、さらに 0.5 mol/L 濃度の硫酸を 3.5 ml、フタル化ゼラチン 31.7 g を添加した液をステンレス製反応壺中で攪拌しながら、30℃ に液温を保ち、硝酸銀 22.22 g に蒸留水を加え 95.4 ml に希釈した溶液 A と臭化カリウム 15.3 g とヨウ化カリウム 0.8 g を蒸留水にて容量 97.4 ml に希釈した溶液 B を一定流量で 45 秒間かけて全量添加した。その後、3.5 質量% の過酸化水素水溶液を 10 ml 添加し、さらにベンゾイミダゾールの 10 質量% 水溶液を 10.8 ml 添加した。さらに、硝酸銀 51.86 g に蒸留水を加えて 317.5 ml に希釈した溶液 C と臭化カリウム 44.2 g とヨウ化カリウム 2.2 g を蒸留水にて容量 400 ml に希釈した溶液 D を、溶液 C は一定流量で 20 分間かけて全量添加し、溶液 D は pA g を 8.1 に維持しながらコントロールドダブルジェッ

ト法で添加した。銀 1 モル当たり 1×10^{-4} モルになるよう六塩化イリジウム (III) 酸カリウム塩を溶液 C 及び溶液 D を添加しはじめてから 10 分後に全量添加した。また、溶液 C の添加終了の 5 秒後に六シアン化鉄 (II) カリウム水溶液を銀 1 モル当たり 3×10^{-4} モル全量添加した。0.5 mol/L 濃度の硫酸を用いて pH を 3.8 に調整し、攪拌を止め、沈降/脱塩/水洗工程をおこなった。1 mol/L 濃度の水酸化ナトリウムを用いて pH 5.9 に調整し、pAg 8.0 のハロゲン化銀分散物を作製した。

【0403】

上記ハロゲン化銀分散物を攪拌しながら 38℃ に維持して、0.34 質量% の 1, 2-ベンゾイソチアゾリン-3-オンのメタノール溶液を 5 ml 加え、40 分後に 47℃ に昇温した。昇温の 20 分後にベンゼンチオスルホン酸ナトリウムをメタノール溶液で銀 1 モルに対して 7.6×10^{-5} モル加え、さらに 5 分後にテルル増感剤 C をメタノール溶液で銀 1 モル当たり 2.9×10^{-4} モル加えて 91 分間熟成した。その後、分光増感色素 A と増感色素 B のモル比で 3:1 のメタノール溶液を銀 1 モル当たり増感色素 A と B の合計として 1.2×10^{-3} モル加え、1 分後に N, N'-ジヒドロキシー-N'', N''-ジエチルメラミンの 0.8 質量% メタノール溶液 1.3 ml を加え、さらに 4 分後に、5-メチル-2-メルカプトベンゾイミダゾールをメタノール溶液で銀 1 モル当たり 4.8×10^{-3} モル、1-フェニル-2-ヘプチル-5-メルカプト-1, 3, 4-トリアゾールをメタノール溶液で銀 1 モルに対して 5.4×10^{-3} モル及び 1-(3-メチルウレイドフェニル)-5-メルカプトテトラゾールを水溶液で銀 1 モルに対して 8.5×10^{-3} モル添加して、ハロゲン化銀乳剤 1 を作製した。

【0404】

調製できたハロゲン化銀乳剤中の粒子は、平均球相当径 $0.042 \mu\text{m}$ 、球相当径の変動係数 20% のヨウドを均一に 3.5 モル% 含むヨウ臭化銀粒子であった。粒子サイズ等は、電子顕微鏡を用い 1000 個の粒子の平均から求めた。この粒子の {100} 面比率は、クベルカムンク法を用いて 80% と求められた。

【0405】

《ハロゲン化銀乳剤 2 の調製》

ハロゲン化銀乳剤 1 の調製において、粒子形成時の液温 30°C を 47°C に変更し、溶液 B は臭化カリウム 15.9 g を蒸留水にて容量 97.4 ml に希釈することに変更し、溶液 D は臭化カリウム 45.8 g を蒸留水にて容量 400 ml に希釈することに変更し、溶液 C の添加時間を 30 分にして、六シアノ鉄 (II) カリウムを除去した以外は同様に、ハロゲン化銀乳剤 2 の調製を行った。ハロゲン化銀乳剤 1 と同様に沈殿／脱塩／水洗／分散を行った。更に、テルル増感剤 C の添加量を銀 1 モル当たり 1.1×10^{-4} モル、分光増感色素 A と分光増感色素 B のモル比で $3:1$ のメタノール溶液の添加量を銀 1 モル当たり増感色素 A と増感色素 B の合計として 7.0×10^{-4} モル、1-フェニル-2-ヘプチル-5-メルカプト-1, 3, 4-トリアゾールを銀 1 モルに対して 3.3×10^{-3} モル及び 1-(3-メチルウレイドフェニル)-5-メルカプトテトラゾールを銀 1 モルに対して 4.7×10^{-3} モル添加に変えた以外は乳剤 1 と同様に、分光増感、化学増感及び 5-メチル-2-メルカプトベンゾイミダゾール、1-フェニル-2-ヘプチル-5-メルカプト-1, 3, 4-トリアゾールの添加を行い、ハロゲン化銀乳剤 2 を得た。ハロゲン化銀乳剤 2 の乳剤粒子は、平均球相当径 $0.080\text{ }\mu\text{m}$ 、球相当径の変動係数 20% の純臭化銀立方体粒子であった。

【0406】

《ハロゲン化銀乳剤 3 の調製》

ハロゲン化銀乳剤 1 の調製において、粒子形成時の液温 30°C を 27°C に変更する以外は同様に、ハロゲン化銀乳剤 3 の調製を行った。また、ハロゲン化銀乳剤 1 と同様に沈殿／脱塩／水洗／分散を行った。分光増感色素 A と分光増感色素 B のモル比で $1:1$ を固体分散物（ゼラチン水溶液）として添加量を銀 1 モル当たり増感色素 A と増感色素 B の合計として 6×10^{-3} モル、テルル増感剤 C の添加量を銀 1 モル当たり 5.2×10^{-4} モルに変え、テルル増感剤の添加 3 分後に臭化金酸を銀 1 モル当たり 5×10^{-4} モルとチオシアン酸カリウムを銀 1 モルあたり 2×10^{-3} モルを添加したこと以外は乳剤 1 と同様に、ハロゲン化銀乳剤 3 を得た。ハロゲン化銀乳剤 3 の乳剤粒子は、平均球相当径 $0.034\text{ }\mu\text{m}$ 、球相当径の変動係数 20% のヨウドを均一に 3.5 モル% 含むヨウ臭化銀粒子であった。

【0407】

《塗布液用混合乳剤Aの調製》

ハロゲン化銀乳剤1を70質量%、ハロゲン化銀乳剤2を15質量%、ハロゲン化銀乳剤3を15質量%溶解し、ベンゾチアゾリウムヨーダイドを1質量%水溶液にて銀1モル当たり 7×10^{-3} モル添加した。さらに塗布液用混合乳剤1 kgあたりハロゲン化銀の含有量が銀として38.2 gとなるように加水し、塗布液用混合乳剤1 kgあたり0.34 gとなるように1-(3-メチルウレイドフェニル)-5-メルカプトテトラゾールを添加した。

さらに「1電子酸化されて生成する1電子酸化体が1電子もしくはそれ以上の電子を放出し得る化合物」として、化合物1と20と26をそれぞれハロゲン化銀の銀1モル当たり 2×10^{-3} モルになる量を添加した。

【0408】

2) 脂肪酸銀分散物の調製

《脂肪酸銀分散物Aの調製》

ヘンケル社製ベヘン酸(製品名Edenor C22-85R)87.6 kg、蒸留水423 L、5 mol/L濃度のNaOH水溶液49.2 L、t-ブチルアルコール120 Lを混合し、75℃にて1時間攪拌し反応させ、ベヘン酸ナトリウム溶液Aを得た。別に、硝酸銀40.4 kgの水溶液206.2 L(pH4.0)を用意し、10℃にて保温した。635 Lの蒸留水と30 Lのt-ブチルアルコールを入れた反応容器を30℃に保温し、十分に攪拌しながら先のベヘン酸ナトリウム溶液Aの全量と硝酸銀水溶液の全量を流量一定でそれぞれ93分15秒と90分かけて添加した。このとき、硝酸銀水溶液添加開始後11分間は硝酸銀水溶液のみが添加されるようにし、そのあとベヘン酸ナトリウム溶液Aを添加開始し、硝酸銀水溶液の添加終了後14分15秒間はベヘン酸ナトリウム溶液Aのみが添加されるようにした。このとき、反応容器内の温度は30℃とし、液温度が一定になるように外温コントロールした。また、ベヘン酸ナトリウム溶液Aの添加系の配管は、2重管の外側に温水を循環させる事により保温し、添加ノズル先端の出口の液温度が75℃になるよう調製した。また、硝酸銀水溶液の添加系の配管は、2重管の外側に冷水を循環させることにより保温した。ベヘン酸

ナトリウム溶液Aの添加位置と硝酸銀水溶液の添加位置は撹拌軸を中心として対称的な配置とし、また反応液に接触しないような高さに調製した。

【0409】

ベヘン酸ナトリウム溶液Aを添加終了後、そのままの温度で20分間撹拌放置し、30分かけて35℃に昇温し、その後210分熟成を行った。熟成終了後直ちに、遠心濾過で固形分を濾別し、固形分を濾過水の伝導度が $30\mu\text{S}/\text{cm}$ になるまで水洗した。こうして脂肪酸銀塩を得た。得られた固形分は、乾燥させないでウェットケーキとして保管した。

【0410】

得られたベヘン酸銀粒子の形態を電子顕微鏡撮影により評価したところ、平均値で $a=0.14\mu\text{m}$ 、 $b=0.4\mu\text{m}$ 、 $c=0.6\mu\text{m}$ 、平均アスペクト比5.2、平均球相当径 $0.52\mu\text{m}$ 、球相当径の変動係数15%のりん片状の結晶であった。(a, b, cは本文の規定)

【0411】

乾燥固形分260kg相当のウェットケーキに対し、ポリビニルアルコール(商品名:PVA-217)19.3kg及び水を添加し、全体量を1000kgとしてからディゾルバー羽根でスラリー化し、更にパイプラインミキサー(みづほ工業製:PM-10型)で予備分散した。

【0412】

次に予備分散済みの原液を分散機(商品名:マイクロフルイダイザーM-610、マイクロフルイデックス・インターナショナル・コーポレーション製、Z型インタラクションチャンバー使用)の圧力を $1260\text{kg}/\text{cm}^2$ に調節して、三回処理し、ベヘン酸銀分散物を得た。冷却操作は蛇管式熱交換器をインタラクションチャンバーの前後に各々装着し、冷媒の温度を調節することで18℃の分散温度に設定した。

【0413】

《脂肪酸銀分散物Bの調製》

＜再結晶ベヘン酸の調製＞

ヘンケル社製ベヘン酸(製品名Edenor C22-85R)100kgを

、1200 kg のイソプロピルアルコールにまぜ、50℃で溶解し、10 μ m のフィルターで濾過した後、30℃まで、冷却し、再結晶を行った。再結晶をする際の、冷却スピードは、3℃/時間にコントロールした。得られた結晶を遠心濾過し、100 kg のイソプロピルアルコールでかけ洗いを実施した後、乾燥を行った。得られた結晶をエステル化してGC-FID測定をしたところ、ベヘン酸含有率は96モル%、それ以外にリグノセリン酸が2モル%、アラキジン酸が2モル%、エルカ酸0.001モル%含まれていた。

【0414】

<脂肪酸銀分散物Bの調製>

再結晶ベヘン酸88 kg、蒸留水422 L、5 mol/L濃度のNaOH水溶液49.2 L、t-ブチルアルコール120 Lを混合し、75℃にて1時間攪拌し反応させ、ベヘン酸ナトリウム溶液Bを得た。別に、硝酸銀40.4 kgの水溶液206.2 L (pH 4.0) を用意し、10℃にて保温した。635 Lの蒸留水と30 Lのt-ブチルアルコールを入れた反応容器を30℃に保温し、十分に攪拌しながら先のベヘン酸ナトリウム溶液Bの全量と硝酸銀水溶液の全量を流量一定でそれぞれ93分15秒と90分かけて添加した。このとき、硝酸銀水溶液添加開始後11分間は硝酸銀水溶液のみが添加されるようにし、そのあとベヘン酸ナトリウム溶液Bを添加開始し、硝酸銀水溶液の添加終了後14分15秒間はベヘン酸ナトリウム溶液Bのみが添加されるようにした。このとき、反応容器内の温度は30℃とし、液温度が一定になるように外温コントロールした。また、ベヘン酸ナトリウム溶液Bの添加系の配管は、2重管の外側に温水を循環させる事により保温し、添加ノズル先端の出口の液温度が75℃になるよう調製した。また、硝酸銀水溶液の添加系の配管は、2重管の外側に冷水を循環させることにより保温した。ベヘン酸ナトリウム溶液Bの添加位置と硝酸銀水溶液の添加位置は攪拌軸を中心として対称的な配置とし、また反応液に接触しないような高さに調製した。

【0415】

ベヘン酸ナトリウム溶液Bを添加終了後、そのままの温度で20分間攪拌放置し、30分かけて35℃に昇温し、その後210分熟成を行った。熟成終了後直

ちに、遠心濾過で固形分を濾別し、固形分を濾過水の伝導度が $30 \mu\text{S}/\text{cm}$ になるまで水洗した。こうして脂肪酸銀塩を得た。得られた固形分は、乾燥させないでウェットケーキとして保管した。

得られたベヘン酸銀粒子の形態を電子顕微鏡撮影により評価したところ、平均値で $a = 0.21 \mu\text{m}$ 、 $b = 0.4 \mu\text{m}$ 、 $c = 0.4 \mu\text{m}$ 、平均アスペクト比 2.1、球相当径の変動係数 11% の結晶であった。(a, b, c は本文の規定)

【0416】

乾燥固形分 260 kg 相当のウェットケーキに対し、ポリビニルアルコール（商品名：PVA-217）19.3 kg 及び水を添加し、全体量を 1000 kg としてからディゾルバー羽根でスラリー化し、更にパイプラインミキサー（みづほ工業製：PM-10 型）で予備分散した。

【0417】

次に予備分散済みの原液を分散機（商品名：マイクロフルイダイザー M-610、マイクロフルイデックス・インターナショナル・コーポレーション製、Z 型インタラクションチャンバー使用）の圧力を $1150 \text{ kg}/\text{cm}^2$ に調節して、三回処理し、ベヘン酸銀分散物を得た。冷却操作は蛇管式熱交換器をインタラクションチャンバーの前後に各々装着し、冷媒の温度を調節することで 18°C の分散温度に設定した。

【0418】

3) 還元剤分散物の調製

《還元剤-1 分散物の調製》

還元剤-1（2, 2'-メチレンビス（4-エチル-6-tert-ブチルフェノール））10 kg と変性ポリビニルアルコール（クラレ（株）製、ポパール MP203）の 10 質量% 水溶液 16 kg に、水 10 kg を添加して、良く混合してスラリーとした。このスラリーをダイヤフラムポンプで送液し、平均直径 0.5 mm のジルコニアビーズを充填した横型サンドミル（UVM-2：アイメックス（株）製）にて 3 時間分散したのち、ベンゾイソチアゾリノンナトリウム塩 0.2 g と水を加えて還元剤の濃度が 2.5 質量% になるように調製した。この分散液を 60°C で 5 時間加熱処理し、還元剤-1 分散物を得た。こうして得た還

還元剤分散物に含まれる還元剤粒子はメジアン径 $0.40\mu\text{m}$ 、最大粒子径 $1.4\mu\text{m}$ 以下であった。得られた還元剤分散物は孔径 $3.0\mu\text{m}$ のポリプロピレン製フィルターにてろ過を行い、ゴミ等の異物を除去して収納した。

【0419】

《還元剤-2分散物の調製》

還元剤-1 (6, 6'-ジ-*t*-ブチル-4, 4'-ジメチル-2, 2'-ブチリデンジフェノール) 10kg と変性ポリビニルアルコール (クラレ (株) 製、ポバールMP203) の $10\text{質量}\%$ 水溶液 16kg に、水 10kg を添加して、良く混合してスラリーとした。このスラリーをダイアフラムポンプで送液し、平均直径 0.5mm のジルコニアビーズを充填した横型サンドミル (UVM-2: アイメックス (株) 製) にて3時間30分分散したのち、ベンゾイソチアゾリノンナトリウム塩 0.2g と水を加えて還元剤の濃度が $25\text{質量}\%$ になるように調製した。この分散液を 40°C で1時間加熱した後、引き続いてさらに 80°C で1時間加熱処理し、還元剤-2分散物を得た。こうして得た還元剤分散物に含まれる還元剤粒子はメジアン径 $0.50\mu\text{m}$ 、最大粒子径 $1.6\mu\text{m}$ 以下であった。得られた還元剤分散物は孔径 $3.0\mu\text{m}$ のポリプロピレン製フィルターにてろ過を行い、ゴミ等の異物を除去して収納した。

【0420】

4) 水素結合性化合物-1分散物の調製

水素結合性化合物-1 (トリ (4-*t*-ブチルフェニル) ホスフィンオキシド) 10kg と変性ポリビニルアルコール (クラレ (株) 製、ポバールMP203) の $10\text{質量}\%$ 水溶液 16kg に、水 10kg を添加して、良く混合してスラリーとした。このスラリーをダイアフラムポンプで送液し、平均直径 0.5mm のジルコニアビーズを充填した横型サンドミル (UVM-2: アイメックス (株) 製) にて4時間分散したのち、ベンゾイソチアゾリノンナトリウム塩 0.2g と水を加えて水素結合性化合物の濃度が $25\text{質量}\%$ になるように調製した。この分散液を 40°C で1時間加熱した後、引き続いてさらに 80°C で1時間加温し、水素結合性化合物-1分散物を得た。こうして得た水素結合性化合物分散物に含まれる水素結合性化合物粒子はメジアン径 $0.45\mu\text{m}$ 、最大粒子径 $1.3\mu\text{m}$ 以

下であった。得られた水素結合性化合物分散物は孔径 $3.0\ \mu\text{m}$ のポリプロピレン製フィルターにてろ過を行い、ゴミ等の異物を除去して収納した。

【0421】

5) 現像促進剤-1 分散物の調製

現像促進剤-1 を $10\ \text{kg}$ と変性ポリビニルアルコール (クラレ (株) 製、ポバール MP 203) の $10\ \text{質量}\%$ 水溶液 $20\ \text{kg}$ に、水 $10\ \text{kg}$ を添加して、良く混合してスラリーとした。このスラリーをダイヤフラムポンプで送液し、平均直径 $0.5\ \text{mm}$ のジルコニアビーズを充填した横型サンドミル (UVM-2: アイメックス (株) 製) にて 3 時間 30 分分散したのち、ベンゾイソチアゾリノンナトリウム塩 $0.2\ \text{g}$ と水を加えて現像促進剤の濃度が $20\ \text{質量}\%$ になるように調製し、現像促進剤-1 分散物を得た。こうして得た現像促進剤分散物に含まれる現像促進剤粒子はメジアン径 $0.48\ \mu\text{m}$ 、最大粒子径 $1.4\ \mu\text{m}$ 以下であった。得られた現像促進剤分散物は孔径 $3.0\ \mu\text{m}$ のポリプロピレン製フィルターにてろ過を行い、ゴミ等の異物を除去して収納した。

6) 現像促進剤-2 及び色調調整剤-1 の分散物調製

現像促進剤-2 及び色調調整剤-1 の固体分散物についても現像促進剤-1 と同様の方法により分散し、それぞれ $20\ \text{質量}\%$ 、 $15\ \text{質量}\%$ の分散液を得た。

【0422】

7) ポリハロゲン化合物の調製

《有機ポリハロゲン化合物-1 分散物の調製》

有機ポリハロゲン化合物-1 (トリブロモメタンスルホンルベンゼン) $10\ \text{kg}$ と変性ポリビニルアルコール (クラレ (株) 製ポバール MP 203) の $20\ \text{質量}\%$ 水溶液 $10\ \text{kg}$ と、トリイソプロピルナフタレンスルホン酸ナトリウムの $20\ \text{質量}\%$ 水溶液 $0.4\ \text{kg}$ と、水 $14\ \text{kg}$ を添加して、良く混合してスラリーとした。このスラリーをダイヤフラムポンプで送液し、平均直径 $0.5\ \text{mm}$ のジルコニアビーズを充填した横型サンドミル (UVM-2: アイメックス (株) 製) にて 5 時間分散したのち、ベンゾイソチアゾリノンナトリウム塩 $0.2\ \text{g}$ と水を加えて有機ポリハロゲン化合物の濃度が $26\ \text{質量}\%$ になるように調製し、有機ポリハロゲン化合物-1 分散物を得た。こうして得たポリハロゲン化合物分散物に

含まれる有機ポリハロゲン化合物粒子はメジアン径 $0.41\mu\text{m}$ 、最大粒子径 $2.0\mu\text{m}$ 以下であった。得られた有機ポリハロゲン化合物分散物は孔径 $10.0\mu\text{m}$ のポリプロピレン製フィルターにてろ過を行い、ゴミ等の異物を除去して収納した。

【0423】

《有機ポリハロゲン化合物—2分散物の調製》

有機ポリハロゲン化合物—2 (N-ブチル—3-トリブロモメタンスルホンルベンゾアミド) 10kg と変性ポリビニルアルコール (クラレ (株) 製ポバール MP203) の 10% 水溶液 20kg と、トリイソプロピルナフタレンスルホン酸ナトリウムの 20% 水溶液 0.4kg を添加して、良く混合してスラリーとした。このスラリーをダイアフラムポンプで送液し、平均直径 0.5mm のジルコニアビーズを充填した横型サンドミル (UVM-2: アイメックス (株) 製) にて5時間分散したのち、ベンゾイソチアゾリノンナトリウム塩 0.2g と水を加えて有機ポリハロゲン化合物の濃度が 30% になるように調製した。この分散液を 40°C で5時間加温し、有機ポリハロゲン化合物—2分散物を得た。こうして得たポリハロゲン化合物分散物に含まれる有機ポリハロゲン化合物粒子はメジアン径 $0.40\mu\text{m}$ 、最大粒子径 $1.3\mu\text{m}$ 以下であった。得られた有機ポリハロゲン化合物分散物は孔径 $3.0\mu\text{m}$ のポリプロピレン製フィルターにてろ過を行い、ゴミ等の異物を除去して収納した。

【0424】

8) フタラジン化合物—1溶液の調製

8kg のクラレ (株) 製変性ポリビニルアルコール MP203 を水 174.5kg に溶解し、次いでトリイソプロピルナフタレンスルホン酸ナトリウムの 20% 水溶液 3.15kg とフタラジン化合物—1 (6-イソプロピルフタラジン) の 70% 水溶液 14.28kg を添加し、フタラジン化合物—1の 5% 溶液を調製した。

【0425】

9) メルカプト化合物の調製)

《メルカプト化合物—1水溶液の調製》

メルカプト化合物-1 (1-(3-スルホフェニル)-5-メルカプトテトラゾールナトリウム塩) 7 g を水 993 g に溶解し、0.7 質量% の水溶液とした。

【0426】

《メルカプト化合物-2 水溶液の調製》

メルカプト化合物-2 (1-(3-メチルウレイドフェニル)-5-メルカプトテトラゾール) 20 g を水 980 g に溶解し、2.0 質量% の水溶液とした。

【0427】

10) 顔料-1 分散物の調製

C. I. Pigment Blue 60 を 64 g と花王 (株) 製デモール N を 6.4 g に水 250 g を添加し良く混合してスラリーとした。平均直径 0.5 mm のジルコニアビーズ 800 g を用意してスラリーと一緒にベッセルに入れ、分散機 (1/4 G サンドグライNDER ミル: アイメックス (株) 製) にて 25 時間分散し、水を加えて顔料の濃度が 5 質量% になるように調製して顔料-1 分散物を得た。こうして得た顔料分散物に含まれる顔料粒子は平均粒径 0.21 μ m であった。

【0428】

11) SBR ラテックス液の調製

SBR ラテックスは以下により調整した。

ガスモノマー反応装置 (耐圧硝子工業 (株) 製 T A S - 2 J 型) の重合釜に、蒸留水 287 g、界面活性剤 (パイオニン A-43-S (竹本油脂 (株) 製): 固形分 48.5 質量%) 7.73 g、1 mol/リットル NaOH 14.06 ml、エチレンジアミン 4 酢酸 4 ナトリウム塩 0.15 g、スチレン 255 g、アクリル酸 11.25 g、tert-ドデシルメルカプタン 3.0 g を入れ、反応容器を密閉し攪拌速度 200 rpm で攪拌した。真空ポンプで脱気し窒素ガス置換を数回繰返した後に、1,3-ブタジエン 108.75 g を圧入して内温 60℃ まで昇温した。ここに過硫酸アンモニウム 1.875 g を水 50 ml に溶解した液を添加し、そのまま 5 時間攪拌した。さらに 90℃ に昇温して 3 時間攪拌し、反応終了後内温が室温になるまで下げた後、1 mol/リットルの NaOH と

NH₄OHを用いてNa⁺イオン：NH₄⁺イオン＝1：5.3（モル比）になるように添加処理し、pH 8.4に調整した。その後、孔径1.0 μmのポリプロピレン製フィルターにてろ過を行い、ゴミ等の異物を除去して収納し、SBRラテックスを774.7 g得た。イオンクロマトグラフィーによりハロゲンイオンを測定したところ、塩化物イオン濃度3 ppmであった。高速液体クロマトグラフィーによりキレート剤の濃度を測定した結果、145 ppmであった。

【0429】

上記ラテックスは平均粒径90 nm、T_g＝17℃、固形分濃度44質量%、25℃60%RHにおける平衡含水率0.6質量%、イオン伝導度4.80 mS/cm（イオン伝導度の測定は東亜電波工業（株）製伝導度計CM-30S使用し、ラテックス原液（44質量%）を25℃にて測定）であった。

【0430】

T_gの異なるSBRラテックスはスチレン、ブタジエンの比率を適宜変更し、同様の方法により調整できる。

【0431】

2. 塗布液の調整

1) 画像形成層塗布液-1の調製

上記で得た脂肪酸銀分散物A1000 g、水135 ml、顔料-1分散物35 g、有機ポリハロゲン化合物-1分散物19 g、有機ポリハロゲン化合物-2分散物58 g、フトラジン化合物-1溶液162 g、SBRラテックス（T_g：17℃）液1060 g、還元剤-1分散物75 g、還元剤-2分散物75 g、水素結合性化合物-1分散物106 g、現像促進剤-1分散物4.8 g、メルカプト化合物-1水溶液9 ml、メルカプト化合物-2水溶液27 mlを順次添加し、塗布直前にハロゲン化銀混合乳剤A118 gを添加して良く混合した画像形成層塗布液をそのままコーティングダイへ送液し、塗布した。

【0432】

上記画像形成層塗布液の粘度は東京計器のB型粘度計で測定して、40℃（N o. 1ローター、60 rpm）で25 [mPa・s]であった。

Haake社製RheoStress RS150を使用した38℃での塗布

液の粘度は剪断速度が0.1、1、10、100、1000 [1/秒] においてそれぞれ32、35、33、26、17 [mPa・s] であった。

【0433】

塗布液中のジルコニウム量は銀1gあたり0.32mgであった。

【0434】

2) 画像形成層塗布液-2の調製

上記で得た脂肪酸銀分散物B1000g、水135ml、顔料-1分散物36g、有機ポリハロゲン化合物-1分散物25g、有機ポリハロゲン化合物-2分散物39g、フトラジン化合物-1溶液171g、SBRラテックス(Tg: 17℃)液1060g、還元剤-2分散物153g、水素結合性化合物-1分散物55g、現像促進剤-1分散物4.8g、現像促進剤-2分散物5.2g、色調調整剤-1分散物2.1g、メルカプト化合物-2水溶液8mlを順次添加し、塗布直前にハロゲン化銀混合乳剤A140gを添加して良く混合した画像形成層塗布液をそのままコーティングダイへ送液し、塗布した。

上記画像形成層塗布液の粘度は東京計器のB型粘度計で測定して、40℃(No. 1ローター、60rpm)で40 [mPa・s] であった。

Haake社製RheoStress RS150を使用した38℃での塗布液の粘度は剪断速度が0.1、1、10、100、1000 [1/秒] においてそれぞれ30、43、41、28、20 [mPa・s] であった。

【0435】

塗布液中のジルコニウム量は銀1gあたり0.30mgであった。

【0436】

3) 中間層塗布液の調製

ポリビニルアルコールPVA-205(クラレ(株)製)1000g、顔料-1分散物163g、青色染料化合物-1(日本化薬(株)製: カヤフェクターコイズRNリキッド150)水溶液33g、スルホコハク酸ジ(2-エチルヘキシル)ナトリウム塩5質量%水溶液27ml、メチルメタクリレート/スチレン/ブチルアクリレート/ヒドロキシエチルメタクリレート/アクリル酸共重合体(共重合重量比57/8/28/5/2)ラテックス19質量%液4200ml

にエアロゾールOT（アメリカンサイアナミド社製）の5質量%水溶液を27ml、フタル酸二アンモニウム塩の20質量%水溶液を135ml、総量10000gになるように水を加え、pHが7.5になるようにNaOHで調整して中間層塗布液とし、8.9ml/m²になるようにコーティングダイへ送液した。

塗布液の粘度はB型粘度計40℃（No. 1ローター、60rpm）で58[mPa・s]であった。

【0437】

4) 表面保護層第1層塗布液の調製

イナートゼラチン100g、ベンゾイソチアゾリノン10mgを水840mlに溶解し、メチルメタクリレート／スチレン／ブチルアクリレート／ヒドロキシエチルメタクリレート／アクリル酸共重合体（共重合重量比57／8／28／5／2）ラテックス19質量%液180g、フタル酸の15質量%メタノール溶液を46ml、スルホコハク酸ジ（2-エチルヘキシル）ナトリウム塩の5質量%水溶液を5.4mlを加えて混合し、塗布直前に4質量%のクロムみょうばん40mlをスタチックミキサーで混合したものを塗布液量が26.1ml/m²になるようにコーティングダイへ送液した。

塗布液の粘度はB型粘度計40℃（No. 1ローター、60rpm）で20[mPa・s]であった。

【0438】

5) 表面保護層第2層塗布液の調製

イナートゼラチン100g、ベンゾイソチアゾリノン10mgを水800mlに溶解し、流動パラフィン乳化物を流動パラフィンとして8.0g、メチルメタクリレート／スチレン／ブチルアクリレート／ヒドロキシエチルメタクリレート／アクリル酸共重合体（共重合重量比57／8／28／5／2）ラテックス19質量%液180g、フタル酸15質量%メタノール溶液40ml、フッ素系界面活性剤（F-1）の1質量%溶液を5.5ml、フッ素系界面活性剤（F-2）の1質量%水溶液を5.5ml、スルホコハク酸ジ（2-エチルヘキシル）ナトリウム塩の5質量%水溶液を28ml、ポリメチルメタクリレート微粒子（平均粒径0.7μm）4g、ポリメチルメタクリレート微粒子（平均粒径4.5μm

) 21 g を混合したものを表面保護層塗布液とし、 8.3 ml/m^2 になるようにコーティングダイへ送液した。

塗布液の粘度はB型粘度計 40°C (No. 1ローター, 60 rpm) で $19 [\text{mPa} \cdot \text{s}]$ であった。

【0439】

3. 熱現像感光材料の作製

1) 熱現像感光材料-101の作製

バック層-1が塗布されたバック面と反対の面に、下塗り面から画像形成層塗布液-1、中間層塗布液、表面保護層第1層塗布液、表面保護層第2層塗布液の順番でスライドビード塗布方式にて同時重層塗布し、熱現像感光材料の試料を作製した。このとき、画像形成層と中間層の塗布液は 31°C に、表面保護層第一層の塗布液は 36°C に、表面保護層第二層の塗布液は 37°C に温度調整した。

画像形成層の各化合物の塗布量 (g/m^2) は以下の通りである。

【0440】

ベヘン酸銀	5.42	
顔料 (C. I. Pigment Blue 60)		0.036
ポリハロゲン化合物-1	0.12	
ポリハロゲン化合物-2	0.25	
フタラジン化合物-1	0.18	
SBRラテックス	9.70	
還元剤-1	0.40	
還元剤-2	0.40	
水素結合性化合物-1	0.58	
現像促進剤-1	0.02	
メルカプト化合物-1	0.002	
メルカプト化合物-2	0.012	
ハロゲン化銀 (Agとして)	0.10	

【0441】

塗布乾燥条件は以下のとおりである。

塗布はスピード160m/minで行い、コーティングダイ先端と支持体との間隙を0.10~0.30mmとし、減圧室の圧力を大気圧に対して196~882Pa低く設定した。支持体は塗布前にイオン風にて除電した。

引き続きチリングゾーンにて、乾球温度10~20℃の風にて塗布液を冷却した後、無接触型搬送して、つるまき式無接触型乾燥装置にて、乾球温度23~45℃、湿球温度15~21℃の乾燥風で乾燥させた。

乾燥後、25℃で湿度40~60%RHで調湿した後、膜面を70~90℃になるように加熱した。加熱後、膜面を25℃まで冷却した。

作製された熱現像感光材料のマット度はベック平滑度で感光性層面側が550秒、バック面が130秒であった。また、感光層面側の膜面のpHを測定したところ6.0であった。

【0442】

2) 熱現像感光材料-102~115の作製

熱現像感光材料-101の作製において、バック層-1をバック層-2~15に変更した以外は同様にして、熱現像感光材料-102~115を作製した。

【0443】

3) 熱現像感光材料-201の作製

熱現像感光材料-101に対して、画像形成層塗布液-1を画像形成層塗布液-2に変更した他は熱現像感光材料-1と同様にして熱現像感光材料-2を作製した。

このときの画像形成層の各化合物の塗布量 (g/m²) は以下の通りである。

【0444】

ベヘン酸銀	5.27	
顔料 (C. I. Pigment Blue 60)		0.036
ポリハロゲン化合物-1	0.14	
ポリハロゲン化合物-2	0.28	
フタラジン化合物-1	0.18	
SBRラテックス	9.43	
還元剤-2	0.77	

水素結合性化合物-1	0.28
現像促進剤-1	0.019
現像促進剤-2	0.016
色調調整剤-1	0.006
メルカプト化合物-2	0.003
ハロゲン化銀 (Agとして)	0.13

【0445】

4) 熱現像感光材料-202~215の作製

熱現像感光材料-201の作製において、バック層-1をバック層-2~15に変更した以外は同様にして、熱現像感光材料-202~215を作製した。

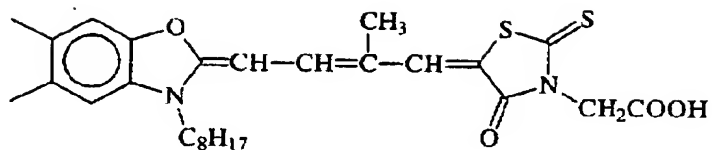
【0446】

以下に本発明の実施例で用いた化合物の化学構造を示す。

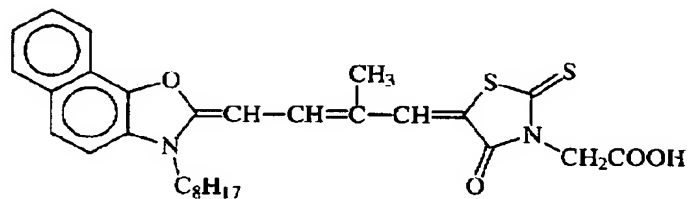
【0447】

【化 5 3】

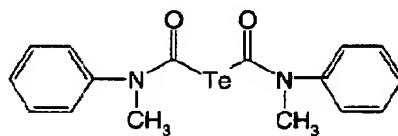
分光増感色素 A



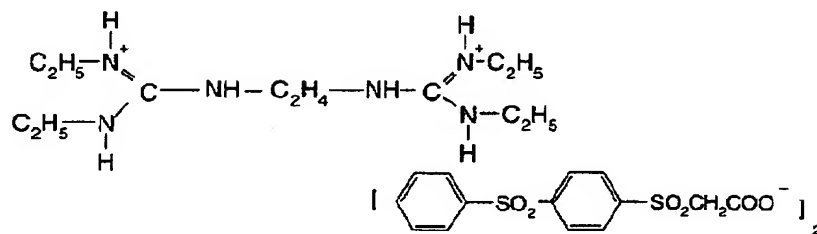
分光増感色素 B



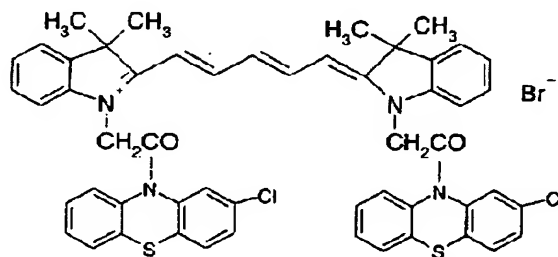
テルル増感剤 C



塩基プレカーサー化合物-1



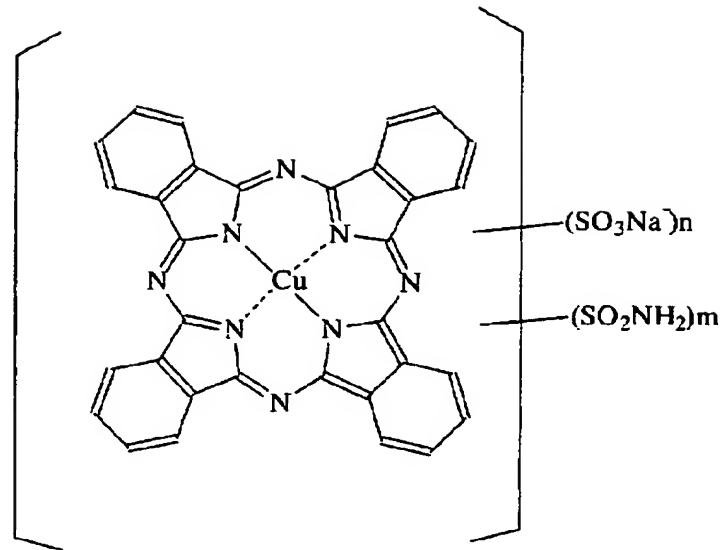
シアニン染料化合物-1



【0 4 4 8】

【化 5 4】

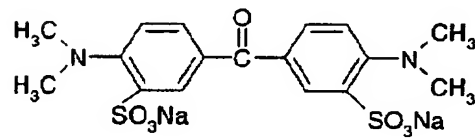
青色染料化合物-1



$$n = 0.5 \sim 2.0$$

$$m = 0.5 \sim 2.5$$

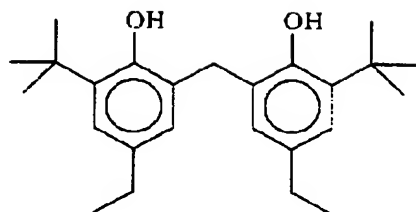
黄色染料化合物-1



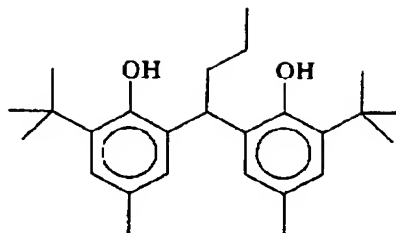
【0 4 4 9】

【化 5 5】

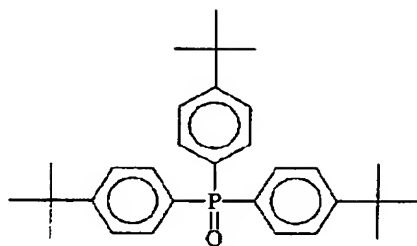
(還元剤-1)



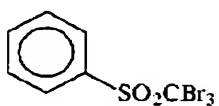
(還元剤-2)



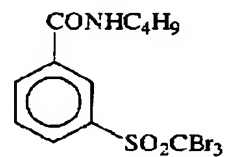
(水素結合性化合物-1)



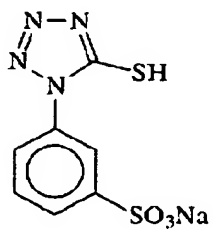
(ポリハロゲン化合物-1)



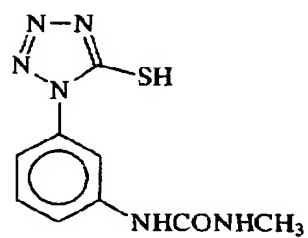
(ポリハロゲン化合物-2)



(メルカプト化合物-1)



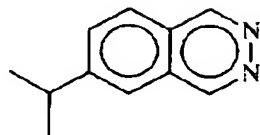
(メルカプト化合物-2)



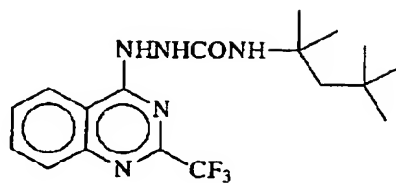
【0 4 5 0】

【化 5 6】

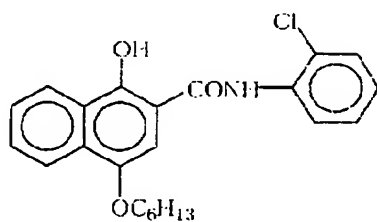
(フタラジン化合物-1)



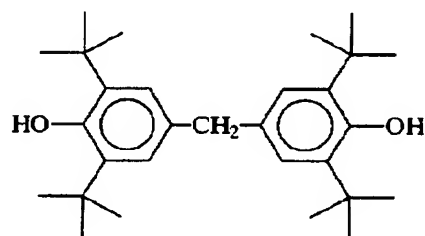
(現像促進剤-1)



(現像促進剤-2)



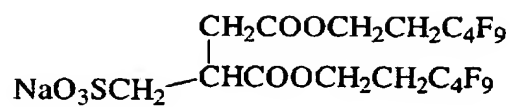
(色調調整剤-1)



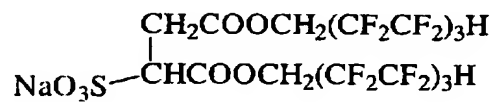
【0 4 5 1】

【化 5 7】

(F-1)



(F-2)



【0 4 5 2】

4. 写真性能の評価

1) 準備

得られた試料は半切サイズ (43 cm 長 × 35 cm 巾) に切断し、25℃65

%の環境下で以下の包装材料に包装し、2週間常温下で保管した後、以下の評価を行った。

2) 包装材料

PET 10 μm / PE 12 μm / アルミ箔 9 μm / Ny 15 μm / カーボン 3 質量%を含むポリエチレン 50 μm

酸素透過率: 0.02 ml / atm \cdot m² \cdot 25 $^{\circ}\text{C}$ \cdot day、水分透過率: 0.10 g / atm \cdot m² \cdot 25 $^{\circ}\text{C}$ \cdot day

【0453】

3) 感光材料の露光・現像

熱現像感光材料-101~115は富士メディカルドライレーザーイメージャーFM-DPL (最大60mW (IIIB) 出力の660nm半導体レーザー搭載) にて露光・熱現像 (112 $^{\circ}\text{C}$ -119 $^{\circ}\text{C}$ -121 $^{\circ}\text{C}$ -121 $^{\circ}\text{C}$ に設定した4枚のパネルヒータで合計24秒) し、得られた画像の評価を濃度計により行った。

熱現像感光材料-201~215は富士メディカルドライレーザーイメージャーDRYPIX7000 (最大50mW (IIIB) 出力の660nm半導体レーザー搭載) にて露光・熱現像 (107 $^{\circ}\text{C}$ -121 $^{\circ}\text{C}$ -121 $^{\circ}\text{C}$ に設定した3枚のパネルヒータで合計14秒) し、得られた画像の評価を濃度計により行った。

【0454】

4) 性能の評価

①搬送性の評価

熱現像感光材料-101~115、及び-201~215に対して、濃度が1.5になるように均一な露光を行い、35 $^{\circ}\text{C}$ 85%RHの条件下でそれぞれ50000枚ずつを上記ランニング状態の熱現像機で処理し、搬送不良によるジャミングの発生枚数をカウントした。

②処理後の強制保管条件における光沢度評価

熱現像処理後の試料を50 $^{\circ}\text{C}$ 80%RHの条件で7日間保管した後の感光材料バック面の光沢度を測定し、処理直後の値に対して差で評価した。光沢度は、日本電色工業株式会社製 GLOSS METER VG-2000を使用して測定を行なった。

光沢度低下度（％）＝保存後の光沢度－処理直後の光沢度

【 0 4 5 5 】

5) 評価結果

結果を表 2 に示した。

【 0 4 5 6 】

【表 2】

熱現像 感光材料	バック面保護層バインダー					搬送 不良 枚数	光沢度 低下度 (%)	備考
	ラテックスポリマー			水溶性 ポリマー	ラテックスポリ マー含有率			
	種類	(T _g :°C)	I/O値	種類	(質量%)			
101	比較ラテックス1	42	0.555	ゼラチン	18	0.034	-2	比較例
102	比較ラテックス2	-34	0.490	ゼラチン	18	0.002	-18	比較例
103	P-10	29	0.581	ゼラチン	18	0.004	-2	本発明
104	P-11	-2	0.545	ゼラチン	18	0.002	-1	本発明
105	P-12	-22	0.519	ゼラチン	18	0.002	-2	本発明
106	P-19	-12	0.498	ゼラチン	18	0.002	-2	本発明
107	P-21	-21	0.664	ゼラチン	18	0.002	-1	本発明
108	P-22	-4	0.739	ゼラチン	18	0.002	-2	本発明
109	P-24	-13	0.733	ゼラチン	18	0.002	0	本発明
110	P-25	-26	0.990	ゼラチン	18	0	-4	本発明
111	P-27	1	0.109	ゼラチン	18	0.002	-1	本発明
112	P-28	17	0.114	ゼラチン	18	0.002	-1	本発明
113	P-21	-21	0.664	ゼラチン	13	0.006	-1	本発明
114	P-21	-21	0.664	ゼラチン	23	0	0	本発明
115	P-21	-21	0.664	ゼラチン	31	0.002	-7	本発明
201	比較ラテックス1	42	0.555	ゼラチン	18	0.03	-2	比較例
202	比較ラテックス2	-34	0.490	ゼラチン	18	0.002	-15	比較例
203	P-10	29	0.581	ゼラチン	18	0.004	-1	本発明
204	P-11	-2	0.545	ゼラチン	18	0.002	-1	本発明
205	P-12	-22	0.519	ゼラチン	18	0.002	0	本発明
206	P-19	-12	0.498	ゼラチン	18	0.002	-1	本発明
207	P-21	-21	0.664	ゼラチン	18	0	0	本発明
208	P-22	-4	0.739	ゼラチン	18	0.002	-2	本発明
209	P-24	-13	0.733	ゼラチン	18	0.002	0	本発明
210	P-25	-26	0.990	ゼラチン	18	0	-3	本発明
211	P-27	1	0.109	ゼラチン	18	0.002	-1	本発明
212	P-28	17	0.114	ゼラチン	18	0.002	0	本発明
213	P-21	-21	0.664	ゼラチン	13	0.006	-1	本発明
214	P-21	-21	0.664	ゼラチン	23	0	0	本発明
215	P-21	-21	0.664	ゼラチン	31	0	-8	本発明

【0457】

バック面保護層のバインダーが、水溶性ポリマーと、-30℃以上40℃以下のガラス転位温度のラテックスポリマーとを含有する場合に、搬送不良枚数が極めて少なく、強制経時後の光沢度低下も起こらない良好な熱現像感光材料となっ

た。

また、使用した2種の熱現像機、富士メディカルドライレーザーイメージャー FM-DP L、及び DRYPIX 7000 は、画像形成層を有する面側の表面を駆動ローラーに接触させ、かつ、バック層を有する側の表面をプレートヒーターに接触させて、熱現像を行うものであり、このような方法により画像を形成しても、搬送性は良好で、かつ得られた画像も良好であった。

【0458】

【発明の効果】

本発明により、塗布性能に優れ、熱現像機での搬送性が良好な熱現像感光材料、及びその画像形成方法が提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係るレーザ記録装置の搭載された熱現像記録装置の概略構成図である。

【符号の説明】

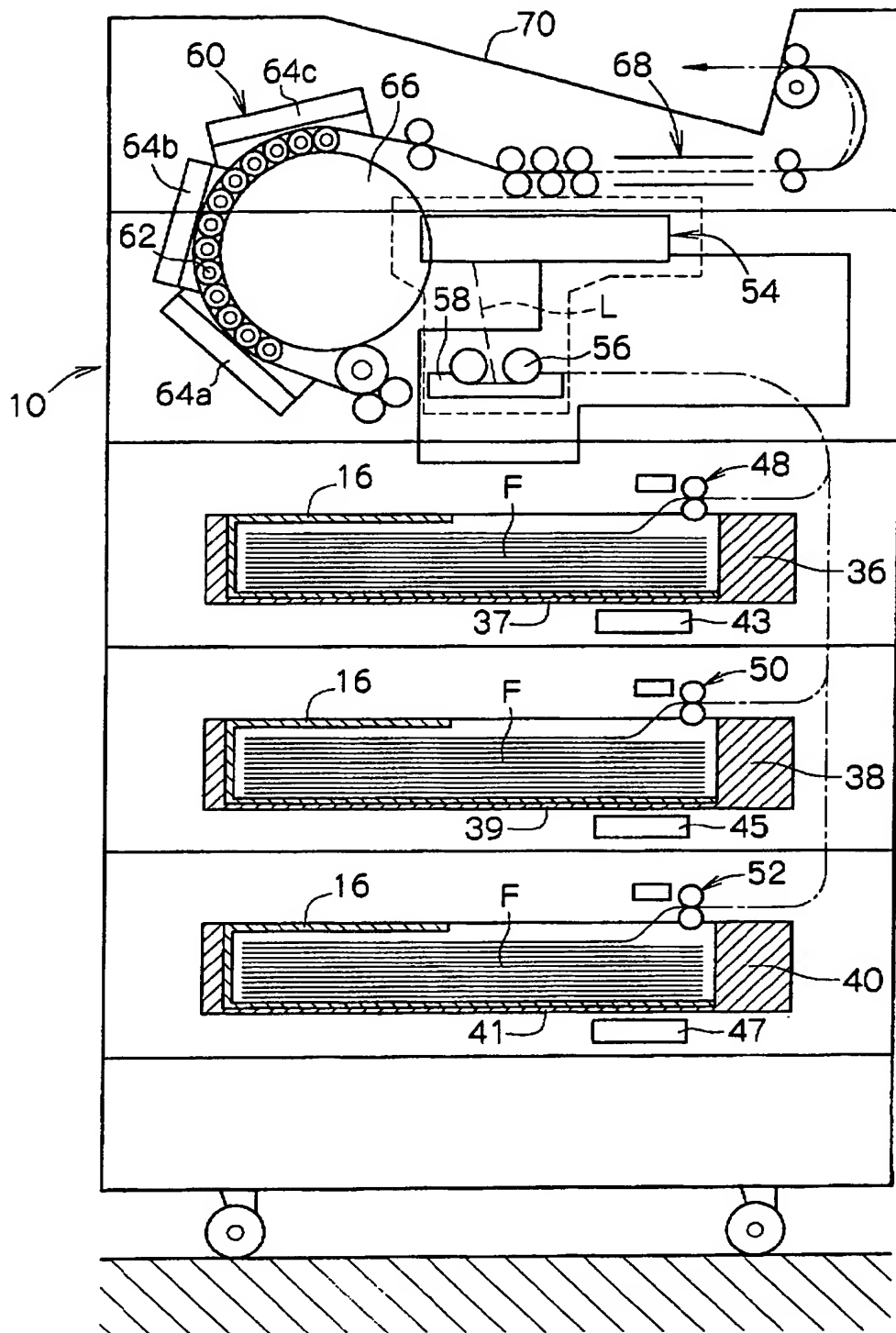
- 10 画像記録装置
- 16 当て紙
- 36, 38, 40 トレー
- 37, 39, 41 バーコード読み取り用窓
- 43, 45, 47 バーコードリーダー
- 48, 50, 52 枚葉機構
- 54 画像記録部
- 56 ローラー
- 58 プレート
- 60 熱現像部
- 62 ローラー
- 64 a, b, c プレートヒーター
- 66 ドラム
- 68 冷却部
- 70 排出部

F フィルム

L レーザービーム

【書類名】 図面

【図 1】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明の課題は、塗布性能に優れ、熱現像機での搬送性が良好な熱現像感光材料、及びその画像形成方法を提供することである。

【解決手段】 支持体の一方の面上に、少なくとも感光性ハロゲン化銀、非感光性有機銀塩、還元剤及びバインダーを含有する少なくとも1層の画像形成層を有し、支持体に対して前記画像形成層を有する面と反対の面側に少なくとも1層のバック層とバック面保護層とを有する熱現像感光材料であって、前記バック面保護層のバインダーが、水溶性ポリマーと、 -30°C 以上 40°C 以下のガラス転位温度のラテックスポリマーとを含有することを特徴とする熱現像感光材料。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 3 - 1 4 4 7 5 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 2 0 1]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 1 4 日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地

氏 名

富士写真フイルム株式会社